

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第6804935号
(P6804935)

(45) 発行日 令和2年12月23日 (2020. 12. 23)

(24) 登録日 令和2年12月7日 (2020. 12. 7)

(51) Int. Cl.	F I
C O 7 F 15/00 (2006. 01)	C O 7 F 15/00 C S P E
C O 9 K 11/06 (2006. 01)	C O 9 K 11/06 6 6 O
H O 1 L 51/50 (2006. 01)	H O 5 B 33/14 B
C O 7 D 471/04 (2006. 01)	C O 7 D 471/04 1 O 3 Z

請求項の数 15 (全 73 頁)

(21) 出願番号	特願2016-210751 (P2016-210751)	(73) 特許権者	000153878
(22) 出願日	平成28年10月27日 (2016. 10. 27)		株式会社半導体エネルギー研究所
(65) 公開番号	特開2017-81914 (P2017-81914A)		神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地
(43) 公開日	平成29年5月18日 (2017. 5. 18)	(72) 発明者	山口 知也
審査請求日	令和1年10月21日 (2019. 10. 21)		神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社
(31) 優先権主張番号	特願2015-212831 (P2015-212831)		半導体エネルギー研究所内
(32) 優先日	平成27年10月29日 (2015. 10. 29)	(72) 発明者	井上 英子
(33) 優先権主張国・地域又は機関	日本国 (JP)		神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社
			半導体エネルギー研究所内
		(72) 発明者	高橋 辰義
			神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社
			半導体エネルギー研究所内
		審査官	高橋 直子

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 有機金属錯体、発光素子、発光装置、電子機器、および照明装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

イリジウムと、配位子とを有し、

前記配位子は、ピリド [2 , 3 - b] インドール骨格と、前記ピリド [2 , 3 - b] インドール骨格の 3 位で結合するピリミジン骨格と、を有し、

前記ピリド [2 , 3 - b] インドール骨格の 2 位および前記ピリミジン骨格は、それぞれ前記イリジウムと結合する有機金属錯体。

【請求項 2】

イリジウムと結合する、第 1 の配位子と、第 2 の配位子と、を有し、

前記第 1 の配位子は、ピリド [2 , 3 - b] インドール骨格と、前記ピリド [2 , 3 - b] インドール骨格の 3 位で結合するピリミジン骨格と、を有し、

前記第 2 の配位子は、 - ジケトン構造を有するモノアニオン性の二座キレート配位子、カルボキシル基を有するモノアニオン性の二座キレート配位子、フェノール性水酸基を有するモノアニオン性の二座キレート配位子、 2 つの配位元素がいずれも窒素であるモノアニオン性の二座キレート配位子、又はシクロメタル化によりイリジウムと金属 - 炭素結合を形成しうる芳香族複素環二座配位子であり、

前記ピリド [2 , 3 - b] インドール骨格の 2 位および前記ピリミジン骨格は、それぞれ前記イリジウムと結合する有機金属錯体。

【請求項 3】

請求項 1 または請求項 2 において、

10

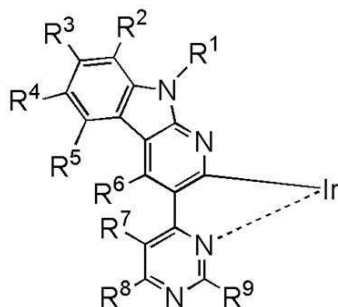
20

前記ピリミジン骨格は、前記ピリミジン骨格の 3 位で前記イリジウムと結合する有機金属錯体。

【請求項 4】

式 (G1) で表される構造を含む有機金属錯体。

【化 1】



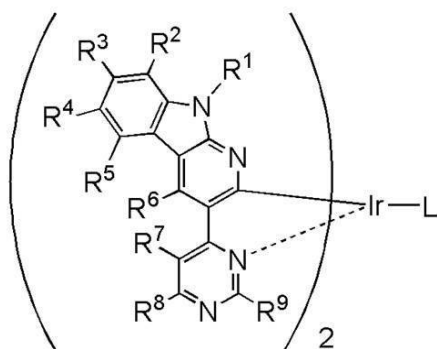
(G1)

(式 (G1) 中、 $R^1 \sim R^9$ は、それぞれ独立に、水素、置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 6 ~ 13 のアリール基、置換もしくは無置換の炭素数 3 ~ 12 のヘテロアリール基のいずれかを表す。)

【請求項 5】

式 (G2) で表される有機金属錯体。

【化 2】



(G2)

(式 (G2) 中、 $R^1 \sim R^9$ は、それぞれ独立に、水素、置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 6 ~ 13 のアリール基、置換もしくは無置換の炭素数 3 ~ 12 のヘテロアリール基のいずれかを表す。L は、モノアニオン性の配位子を表す。)

【請求項 6】

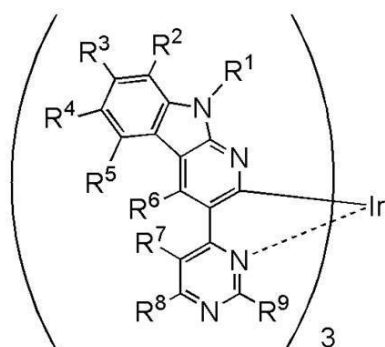
請求項 5 において、

前記モノアニオン性の配位子は、
- ジケトン構造を有するモノアニオン性の二座キレート配位子、カルボキシル基を有するモノアニオン性の二座キレート配位子、フェノール性水酸基を有するモノアニオン性の二座キレート配位子、
二つの配位元素がいずれも窒素であるモノアニオン性の二座キレート配位子、又はシクロメタル化によりイリジウムと金属-炭素結合を形成しうる芳香族複素環二座配位子である有機金属錯体。

【請求項 7】

式 (G 3) で表される有機金属錯体。

【化 3】



(G3)

10

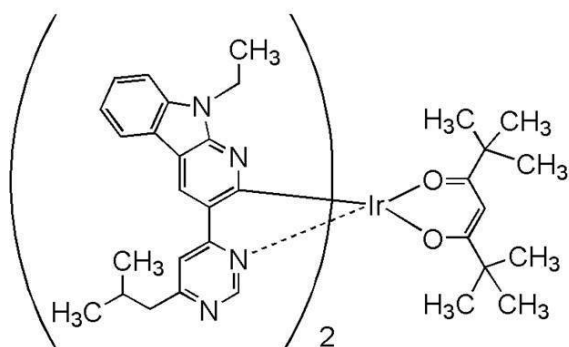
(式 (G 3) 中、 $R^1 \sim R^9$ は、それぞれ独立に、水素、置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 6 ~ 13 のアリール基、置換もしくは無置換の炭素数 3 ~ 12 のヘテロアリール基のいずれかを表す。)

【請求項 8】

20

下記式 (1 0 0) または式 (1 1 2) で表される有機金属錯体。

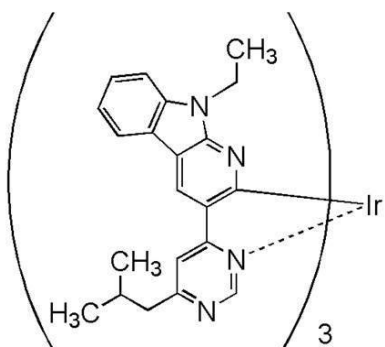
【化 4】



(100)

30

【化 5】



(112)

40

【請求項 9】

50

請求項 1 乃至請求項 8 のいずれかーに記載の有機金属錯体を用いた発光素子。

【請求項 1 0】

一対の電極間に発光層を有し、

前記発光層は、請求項 1 乃至請求項 8 のいずれかーに記載の有機金属錯体を有する発光素子。

【請求項 1 1】

一対の電極間に発光層を有し、

前記発光層は、複数の有機化合物を有し、

前記複数の有機化合物のうち一は、請求項 1 乃至請求項 8 のいずれかーに記載の有機金属錯体である発光素子。

【請求項 1 2】

請求項 9 乃至請求項 1 1 のいずれかーに記載の発光素子と、

トランジスタ、または基板と、

を有する発光装置。

【請求項 1 3】

請求項 1 2 に記載の発光装置と、

マイク、カメラ、操作用ボタン、外部接続部、または、スピーカと、

を有する電子機器。

【請求項 1 4】

請求項 1 2 に記載の発光装置と、

筐体またはタッチセンサ機能と、

を有する電子機器。

【請求項 1 5】

請求項 1 2 に記載の発光装置と、

筐体、カバー、または、支持台と、

を有する照明装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0 0 0 1】

本発明の一態様は、有機金属錯体に関する。特に、三重項励起状態におけるエネルギーを発光に変換できる有機金属錯体に関する。また、有機金属錯体を用いた発光素子、発光装置、電子機器、および照明装置に関する。なお、本発明の一態様は、上記の技術分野に限定されない。本明細書等で開示する発明の一態様の技術分野は、物、方法、または、製造方法に関するものである。または、本発明の一態様は、プロセス、マシン、マニュファクチャ、または、組成物（コンポジション・オブ・マター）に関するものである。そのため、より具体的に本明細書で開示する本発明の一態様の技術分野としては、上記以外にも半導体装置、表示装置、液晶表示装置、蓄電装置、記憶装置、それらの駆動方法、または、それらの製造方法、を一例として挙げることができる。

【背景技術】

【0 0 0 2】

一対の電極間に発光物質である有機化合物を有する発光素子（有機 EL 素子ともいう）は、薄型軽量・高速応答・低電圧駆動などの特性を有することから、これらを適用したディスプレイは、次世代のフラットパネルディスプレイとして注目されている。この発光素子は、電圧が印加されると電極から注入された電子およびホールが再結合し、それによって発光物質が励起状態となり、その励起状態が基底状態に戻る際に発光する。なお、励起状態の種類としては、一重項励起状態（ S^* ）と三重項励起状態（ T^* ）とがあり、一重項励起状態からの発光が蛍光、三重項励起状態からの発光が燐光と呼ばれている。また、発光素子におけるそれらの統計的な生成比率は、 $S^* : T^* = 1 : 3$ であると考えられている。

【0 0 0 3】

また、上記発光物質のうち、一重項励起状態におけるエネルギーを発光に変換することが可能な化合物は蛍光性化合物（蛍光材料）と呼ばれ、三重項励起状態におけるエネルギーを発光に変換することが可能な化合物は燐光性化合物（燐光材料）と呼ばれる。

【 0 0 0 4 】

従って、上記の生成比率を根拠にした時、上記各発光物質を用いた発光素子における内部量子効率（注入したキャリアに対して発生するフォトンの割合）の理論的限界は、蛍光材料を用いた場合は25%、燐光材料を用いた場合は75%となる。

【 0 0 0 5 】

つまり、蛍光材料を用いた発光素子に比べて、燐光材料を用いた発光素子では、より高い効率を得ることが可能となる。そのため、近年では様々な種類の燐光材料の開発が盛んに行われている。特に、その燐光量子収率の高さゆえに、イリジウム等を中心金属とする有機金属錯体が注目されている（例えば、特許文献1。）。 10

【先行技術文献】

【特許文献】

【 0 0 0 6 】

【特許文献1】特開2009-23938号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【 0 0 0 7 】

上述した特許文献1において報告されているように優れた特性を示す燐光材料の開発が進んでいるが、さらに良好な特性を示す新規材料の開発が望まれている。 20

【 0 0 0 8 】

そこで、本発明の一態様では、新規な有機金属錯体を提供する。また、本発明の一態様では、色純度の良い新規な有機金属錯体を提供する。また、本発明の一態様では、発光素子に用いることができる新規な有機金属錯体を提供する。また、本発明の一態様では、発光素子のEL層に用いることができる、新規な有機金属錯体を提供する。また、本発明の一態様では、新規な発光素子を提供する。また、新規な発光装置、新規な電子機器、または新規な照明装置を提供する。なお、これらの課題の記載は、他の課題の存在を妨げるものではない。なお、本発明の一態様は、必ずしも、これらの課題の全てを解決する必要はない。なお、これら以外の課題は、明細書、図面、請求項などの記載から、自ずと明らかとなるものであり、明細書、図面、請求項などの記載から、これら以外の課題を抽出することが可能である。 30

【課題を解決するための手段】

【 0 0 0 9 】

本発明の一態様は、イリジウムと、配位子とを有し、配位子は、ピリド[2, 3-b]インドール骨格と、ピリド[2, 3-b]インドール骨格の3位で結合するピリミジン骨格と、を有し、ピリド[2, 3-b]インドール骨格の2位およびピリミジン骨格は、それぞれイリジウムと結合することを特徴とする有機金属錯体である。

【 0 0 1 0 】

また、本発明の別の態様は、イリジウムと結合する、第1の配位子と、第2の配位子と、を有し、第1の配位子は、ピリド[2, 3-b]インドール骨格と、ピリド[2, 3-b]インドール骨格の3位で結合するピリミジン骨格と、を有し、第2の配位子は、ジケトン構造を有するモノアニオン性の二座キレート配位子、カルボキシル基を有するモノアニオン性の二座キレート配位子、フェノール性水酸基を有するモノアニオン性の二座キレート配位子、又は2つの配位元素がいずれも窒素であるモノアニオン性の二座キレート配位子、又はシクロメタル化によりイリジウムと金属-炭素結合を形成しうる芳香族複素環二座配位子であり、ピリド[2, 3-b]インドール骨格の2位およびピリミジン骨格は、それぞれイリジウムと結合することを特徴とする有機金属錯体である。 40

【 0 0 1 1 】

なお、上記各構成において、ピリミジン骨格は、ピリミジン骨格の3位でイリジウムと結 50

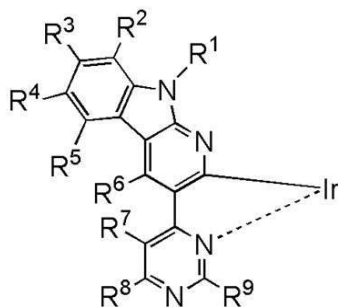
合することを特徴とする。

【 0 0 1 2 】

また、本発明の別の一態様は、下記一般式（ G 1 ）で表される構造を含む有機金属錯体である。

【 0 0 1 3 】

【 化 1 】



(G1)

【 0 0 1 4 】

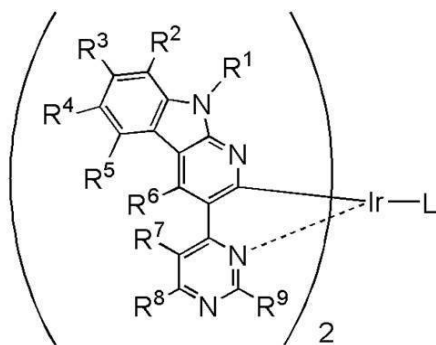
但し、一般式（ G 1 ）中、 $R^1 \sim R^9$ は、それぞれ独立に、水素、置換もしくは無置換の炭素数 1 ～ 6 のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 6 ～ 13 のアリール基、置換もしくは無置換の炭素数 3 ～ 12 のヘテロアリール基のいずれかを表す。

【 0 0 1 5 】

また、本発明の別の一態様は、下記一般式（ G 2 ）で表される有機金属錯体である。

【 0 0 1 6 】

【 化 2 】



(G2)

【 0 0 1 7 】

但し、一般式（ G 2 ）中、 $R^1 \sim R^9$ は、それぞれ独立に、水素、置換もしくは無置換の炭素数 1 ～ 6 のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 6 ～ 13 のアリール基、置換もしくは無置換の炭素数 3 ～ 12 のヘテロアリール基のいずれかを表す。L は、モノアニオン性の配位子を表す。

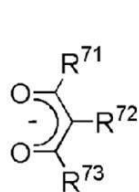
【 0 0 1 8 】

なお、上記構成において、モノアニオン性の配位子は、 β -ジケトン構造を有するモノアニオン性の二座キレート配位子、カルボキシル基を有するモノアニオン性の二座キレート配位子、フェノール性水酸基を有するモノアニオン性の二座キレート配位子、又は二つの配位元素がいずれも窒素であるモノアニオン性の二座キレート配位子、又はシクロメタル化によりイリジウムと金属-炭素結合を形成しうる芳香族複素環二座配位子であることを特徴とする。

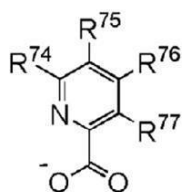
【 0 0 1 9 】

また、上記各構成において、モノアニオン性の配位子は、下記一般式 (L 1) ~ (L 7) のいずれか一であることを特徴とする。

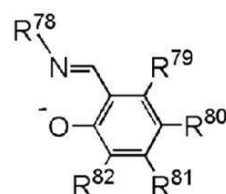
【 化 3 】



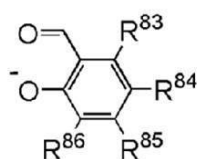
(L1)



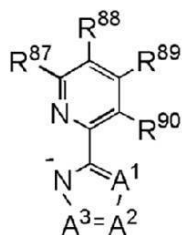
(L2)



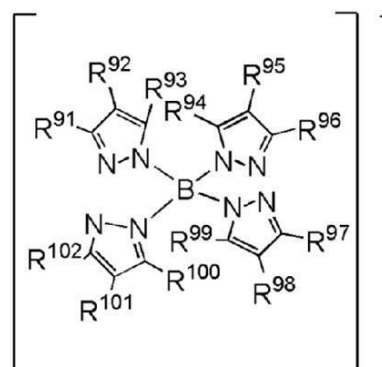
(L3)



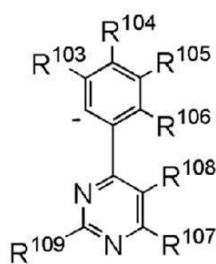
(L4)



(L5)



(L6)



(L7)

【 0 0 2 0 】

一般式 (L 1) ~ (L 7) 中、 $R^{71} \sim R^{109}$ は、それぞれ独立に水素又は置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、ハロゲン基、ビニル基、置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 6 のハロアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 6 のアルコキシ基、又は置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 6 のアルキルチオ基を表す。また、 $A^1 \sim A^3$ は、それぞれ独立に窒素、または水素と結合する sp^2 混成炭素、又は置換基を有する sp^2 混成炭素を表し、前記置換基は炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、ハロゲン基、炭素数 1 ~ 6 のハロアルキル基、又はフェニル基を表す。

【 0 0 2 1 】

また、本発明の別の一態様は、下記一般式 (G 3) で表される有機金属錯体である。

【 0 0 2 2 】

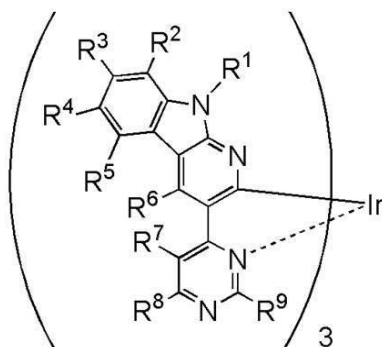
10

20

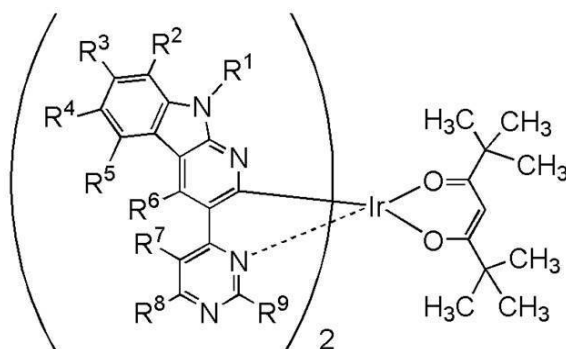
30

40

10



20



30

40

50

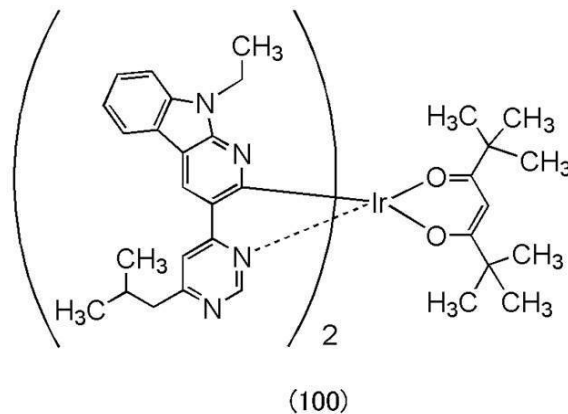
きることで、バンドギャップを小さくすることができるという特徴を有する。バンドギャップを小さくすることで、有機金属錯体を発光素子のEL層などに用いた際、キャリア（電子orホール）の注入性や輸送性を容易にすることができ、駆動電圧を低減させることができる。さらに、本発明の一態様である有機金属錯体は、ピリド[2,3-b]インドール骨格の2位が中心金属であるイリジウムと結合する構造に起因して発光スペクトルが短波長にシフトし、発光スペクトルが比較的狭線化するため、高効率な発光が得られ、緑色の色純度が良好となるため好ましい。

【0028】

また、本発明の別の一態様は、下記構造式(100)で表される有機金属錯体である。

【0029】

【化6】

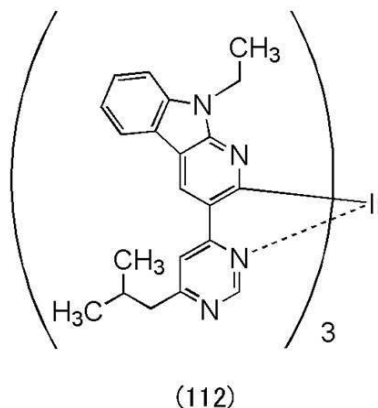


【0030】

また、本発明の別の一態様は、下記構造式(112)で表される有機金属錯体である。

【0031】

【化7】



【0032】

また、本発明の一態様である有機金属錯体は燐光を発光することができる、すなわち三重項励起状態からの発光を得られ、かつ発光を呈することが可能であるため、発光素子に適用することにより高効率化が可能となり、非常に有効である。したがって、本発明の一態様である有機金属錯体を用いた発光素子は、本発明の一態様に含まれるものとする。

【0033】

また、本発明の別の一態様は、一对の電極間にEL層を有し、EL層は、発光層を有し、発光層は、上記に記載の有機金属錯体のいずれかを有する発光素子である。

【0034】

10

20

30

40

50

また、本発明の別の態様は、一对の電極間にEL層を有し、EL層は、発光層を有し、発光層は、複数の有機化合物を有し、複数の有機化合物のうちの一は、上記に記載の有機金属錯体のいずれかを有する発光素子である。

【0035】

なお、本発明の一態様は、発光素子を有する発光装置だけでなく、発光装置を有する照明装置も範疇に含めるものである。従って、本明細書中における発光装置とは、画像表示デバイス、または光源（照明装置含む）を指す。また、発光装置にコネクタ、例えばFPC（Flexible printed circuit）もしくはTCP（Tape Carrier Package）が取り付けられたモジュール、TCPの先にプリント配線板が設けられたモジュール、または発光素子にCOG（Chip On Glass）方式によりIC（集積回路）が直接実装されたモジュールも全て発光装置に含むものとする。

10

【発明の効果】

【0036】

本発明の一態様では、新規な有機金属錯体を提供することができる。また、本発明の一態様では、色純度の良い新規な有機金属錯体を提供することができる。また、本発明の一態様では、発光素子に用いることができる新規な有機金属錯体を提供することができる。また、本発明の一態様では、発光素子のEL層に用いることができる、新規な有機金属錯体を提供することができる。なお、新たな有機金属錯体を用いた新規な発光素子を提供することができる。また、新規な発光装置、新規な電子機器、または新規な照明装置を提供することができる。なお、これらの効果の記載は、他の効果の存在を妨げるものではない。なお、本発明の一態様は、必ずしも、これらの効果の全てを有する必要はない。なお、これら以外の効果は、明細書、図面、請求項などの記載から、自ずと明らかとなるものであり、明細書、図面、請求項などの記載から、これら以外の効果を抽出することが可能である。

20

【図面の簡単な説明】

【0037】

【図1】発光素子の構造について説明する図。

【図2】発光素子の構造について説明する図。

【図3】発光装置について説明する図。

30

【図4】発光装置について説明する図。

【図5】電子機器について説明する図。

【図6】電子機器について説明する図。

【図7】自動車について説明する図。

【図8】照明装置について説明する図。

【図9】照明装置について説明する図。

【図10】タッチパネルの一例を示す図。

【図11】タッチパネルの一例を示す図。

【図12】タッチパネルの一例を示す図。

【図13】タッチセンサのブロック図及びタイミングチャート。

40

【図14】タッチセンサの回路図。

【図15】表示装置のブロック図。

【図16】表示装置の回路構成。

【図17】表示装置の断面構造。

【図18】構造式(100)に示す有機金属錯体の¹H-NMRチャート。

【図19】構造式(100)に示す有機金属錯体の紫外・可視吸収スペクトル及び発光スペクトル。

【図20】構造式(112)に示す有機金属錯体の¹H-NMRチャート。

【図21】構造式(112)に示す有機金属錯体の紫外・可視吸収スペクトル及び発光スペクトル。

50

【図 2 2】発光素子について説明する図。

【図 2 3】発光素子 1 及び発光素子 2 の電流密度 - 輝度特性を示す図。

【図 2 4】発光素子 1 及び発光素子 2 の電圧 - 輝度特性を示す図。

【図 2 5】発光素子 1 及び発光素子 2 の輝度 - 電流効率特性を示す図。

【図 2 6】発光素子 1 及び発光素子 2 の電圧 - 電流特性を示す図。

【図 2 7】発光素子 1 及び発光素子 2 の発光スペクトルを示す図。

【発明を実施するための形態】

【0038】

以下、本発明の実施の態様について図面を用いて詳細に説明する。但し、本発明は以下の説明に限定されず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細を様々に変更し得ることが可能である。従って、本発明は以下に示す実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。

10

【0039】

なお、「膜」という言葉と、「層」という言葉とは、場合によっては、または、状況に応じて、互いに入れ替えることが可能である。例えば、「導電層」という用語を、「導電膜」という用語に変更することが可能な場合がある。または、例えば、「絶縁膜」という用語を、「絶縁層」という用語に変更することが可能な場合がある。

【0040】

(実施の形態 1)

本実施の形態では、本発明の一態様である有機金属錯体について説明する。

20

【0041】

本実施の形態で示す有機金属錯体は、中心金属であるイリジウムと、配位子とを有し、配位子は、ピリド[2, 3-b]インドール骨格と、ピリド[2, 3-b]インドール骨格の 3 位で結合するピリミジン骨格と、を有し、ピリド[2, 3-b]インドール骨格の 2 位およびピリミジン骨格は、それぞれイリジウムと結合することを特徴とする有機金属錯体である。

【0042】

さらに、本実施の形態で示す有機金属錯体は、中心金属であるイリジウムと結合する、第 1 の配位子と、第 2 の配位子と、を有し、第 1 の配位子は、ピリド[2, 3-b]インドール骨格と、ピリド[2, 3-b]インドール骨格の 3 位で結合するピリミジン骨格と、を有し、第 2 の配位子は、 π -ジケトン構造を有するモノアニオン性の二座キレート配位子、カルボキシル基を有するモノアニオン性の二座キレート配位子、フェノール性水酸基を有するモノアニオン性の二座キレート配位子、又は 2 つの配位元素がいずれも窒素であるモノアニオン性の二座キレート配位子、又はシクロメタル化によりイリジウムと金属-炭素結合を形成しうる芳香族複素環二座配位子であり、ピリド[2, 3-b]インドール骨格の 2 位およびピリミジン骨格は、それぞれイリジウムと結合することを特徴とする有機金属錯体である。

30

【0043】

なお、上記各構成において、ピリミジン骨格は、ピリミジン骨格の 3 位でイリジウムと結合する。

40

【0044】

本実施の形態で示す有機金属錯体は、下記一般式 (G 1) で表される構造を含む有機金属錯体である。

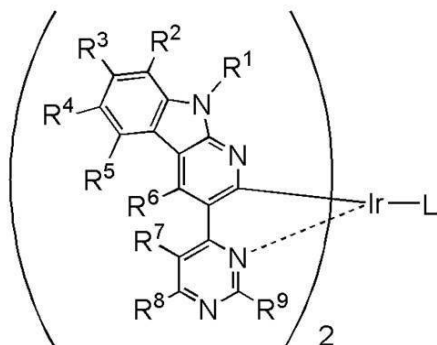
【0045】

The diagram shows a chemical structure of a substituted benzimidazole ligand coordinated to an iridium (Ir) atom. The ligand consists of a benzene ring fused to an imidazole ring. The benzene ring has substituents R², R³, R⁴, and R⁵. The imidazole ring has a substituent R¹ on the nitrogen atom. The iridium atom (Ir) is coordinated to the two nitrogen atoms of the imidazole ring, indicated by dashed lines. The iridium atom is also bonded to a ligand R⁶ and coordinated to a ligand R⁷. The imidazole ring has substituents R⁸ and R⁹ on the other nitrogen atom.

10

20

【化 9】

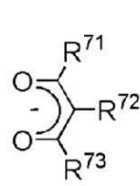


30

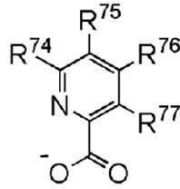
40

50

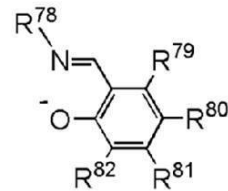
【化 10】



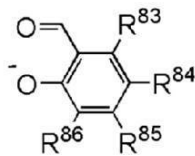
(L1)



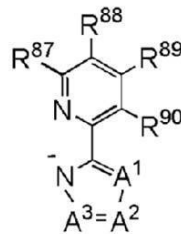
(L2)



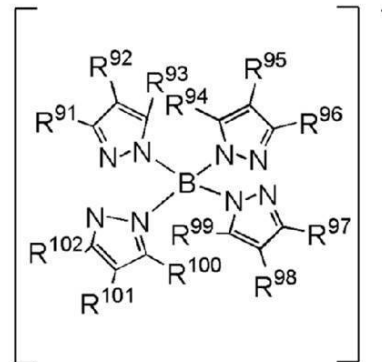
(L3)



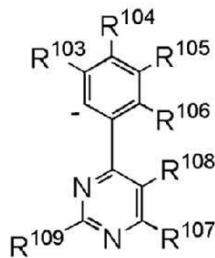
(L4)



(L5)



(L6)



(L7)

【0052】

一般式 (L1) ~ (L7) 中、 $R^{71} \sim R^{109}$ は、それぞれ独立に水素又は置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、ハロゲン基、ビニル基、置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 6 のハロアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 6 のアルコキシ基、又は置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 6 のアルキルチオ基を表す。また、 $A^1 \sim A^3$ は、それぞれ独立に窒素、または水素と結合する sp^2 混成炭素、又は置換基を有する sp^2 混成炭素を表し、前記置換基は炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、ハロゲン基、炭素数 1 ~ 6 のハロアルキル基、又はフェニル基を表す。

【0053】

また、本実施の形態で示す有機金属錯体は、下記一般式 (G3) で表される有機金属錯体である。

【0054】

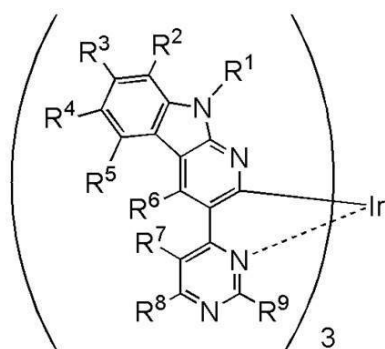
10

20

30

40

【化 1 1】



(G3)

10

【0055】

なお、一般式 (G3) において、 $R^1 \sim R^9$ は、それぞれ独立に、水素、置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 6 ~ 13 のアリール基、置換もしくは無置換の炭素数 3 ~ 12 のヘテロアリール基のいずれかを表す。

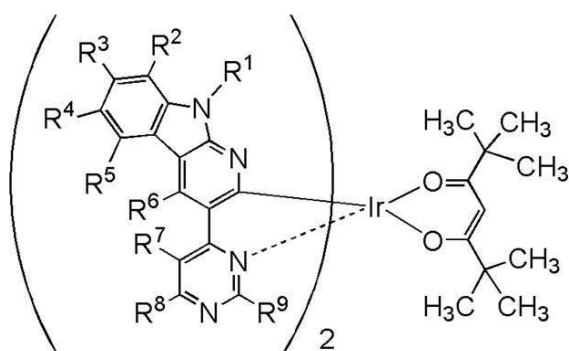
【0056】

また、本実施の形態で示す有機金属錯体は、下記一般式 (G4) で表される有機金属錯体である。

20

【0057】

【化 1 2】



(G4)

30

【0058】

なお、一般式 (G4) において、 $R^1 \sim R^9$ は、それぞれ独立に、水素、置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 6 ~ 13 のアリール基、置換もしくは無置換の炭素数 3 ~ 12 のヘテロアリール基のいずれかを表す。

40

【0059】

なお、上記一般式 (G1) 乃至上記一般式 (G4) のいずれかにおいて、置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 6 ~ 13 のアリール基、置換もしくは無置換の炭素数 3 ~ 12 のヘテロアリール基が置換基を有する場合、該置換基としてはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基のような炭素数 1 ~ 6 のアルキル基や、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、1-ノルボルニル基、2-ノルボルニル基のような炭素数 5 ~ 7 のシクロアルキル基や、フェニル基、ピフェニル基のような炭素数 6 ~ 12 のアリール基が挙げられる。

【0060】

50

また、上記一般式 (G 1)、(G 2)、(G 3)、および (G 4) 中の $R^1 \sim R^9$ における炭素数 1 ~ 6 のアルキル基の具体例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、sec - ブチル基、イソブチル基、tert - ブチル基、ペンチル基、イソペンチル基、sec - ペンチル基、tert - ペンチル基、ネオペンチル基、ヘキシル基、イソヘキシル基、sec - ヘキシル基、tert - ヘキシル基、ネオヘキシル基、3 - メチルペンチル基、2 - メチルペンチル基、2 - エチルブチル基、1, 2 - ジメチルブチル基、2, 3 - ジメチルブチル基、トリフルオロメチル基等が挙げられる。

【 0 0 6 1 】

また、上記一般式 (G 1)、(G 2)、(G 3)、および (G 4) 中の $R^1 \sim R^9$ における炭素数 6 ~ 13 のアリール基の具体例としては、フェニル基、トリル基 (o - トリル基、m - トリル基、p - トリル基)、ナフチル基 (1 - ナフチル基、2 - ナフチル基)、ビフェニル基 (ビフェニル - 2 - イル基、ビフェニル - 3 - イル基、ビフェニル - 4 - イル基)、キシリル基、ペンタレニル基、インデニル基、フルオレニル基、フェナントリル基等が挙げられる。なお、上述の置換基同士が結合して環を形成していても良く、このような例としては、例えば、フルオレニル基の 9 位の炭素が置換基としてフェニル基を 2 つ有し、当該フェニル基同士が結合することによって、スピロフルオレン骨格が形成される場合等が挙げられる。

【 0 0 6 2 】

また、上記一般式 (G 1)、(G 2)、(G 3)、および (G 4) 中の $R^1 \sim R^9$ における炭素数 3 ~ 12 のヘテロアリール基の具体例としては、イミダゾリル基、ピラゾリル基、ピリジル基、ピリダジル基、トリアジル基、ベンゾイミダゾリル基、キノリル基等が挙げられる。

【 0 0 6 3 】

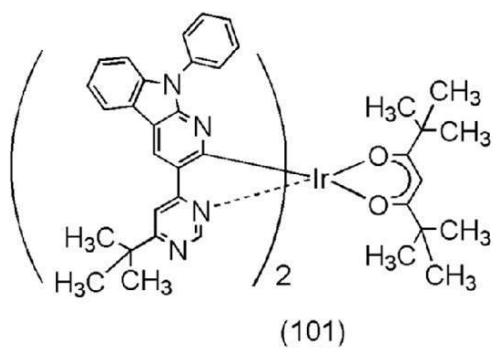
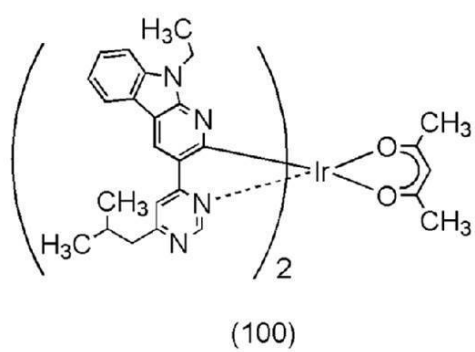
一般式 (G 1)、(G 2)、(G 3)、および (G 4) に示した本発明の一態様である有機金属錯体は、配位子に含まれるピリド [2, 3 - b] インドール骨格の 3 位と、ピリミジン骨格と、が結合し、さらにピリド [2, 3 - b] インドール骨格の 2 位、およびピリミジン骨格が、それぞれ中心金属であるイリジウムと結合する構造を有する。ピリド [2, 3 - b] インドール骨格には、ピリジン環が含まれているが、ピリジン環と中心金属であるイリジウムとが結合する構造を有する場合には、HOMO 準位および LUMO 準位が低くなる傾向にある。なお、有機金属錯体において、HOMO 準位が低いと、EL 素子に用いた場合にホール注入性が低下し、発光素子の発光効率が損なわれるという問題を有する。しかし、本発明の一態様である有機金属錯体におけるピリド [2, 3 - b] インドール骨格は、骨格に含まれる五員環が窒素原子を含むため、ピリジン環に起因して低くなりすぎた HOMO 準位を高くすることができる。従って、ホール注入性の低下を抑えることができる。また、有機金属錯体の HOMO 準位を高くできることで、バンドギャップを小さくすることができるという特徴を有する。バンドギャップを小さくすることで、有機金属錯体を発光素子の EL 層などに用いた際、キャリア (電子 or ホール) の注入性や輸送性を容易にすることができ、駆動電圧を低減させることができる。さらに、本発明の一態様である有機金属錯体は、ピリド [2, 3 - b] インドール骨格の 2 位が中心金属であるイリジウムと結合する構造に起因して発光スペクトルが短波長にシフトし、発光スペクトルが比較的狭線化するため、高効率な発光が得られ、緑色の色純度が良好となるため好ましい。

【 0 0 6 4 】

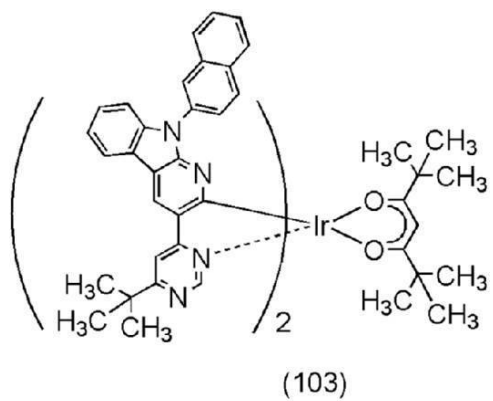
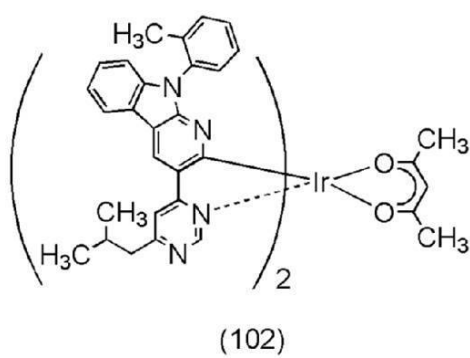
次に、上述した本発明の一態様である有機金属錯体の具体的な構造式を下記に示す。ただし、本発明はこれらに限定されることはない。

【 0 0 6 5 】

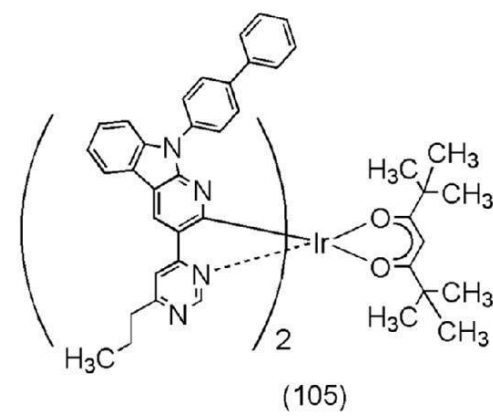
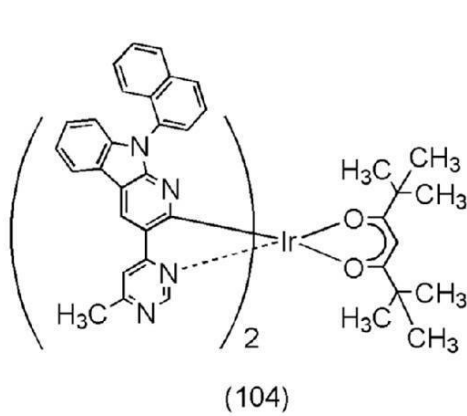
【化 1 3】



10



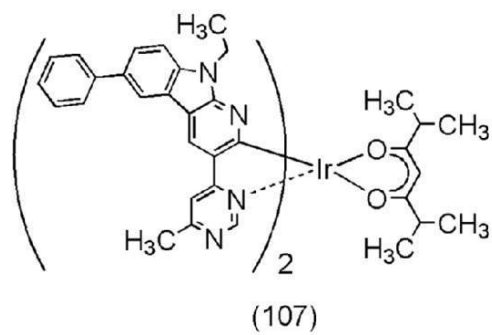
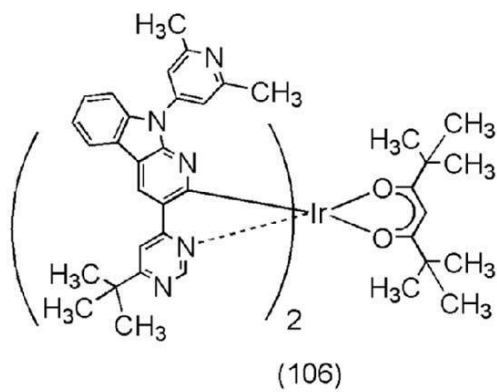
20



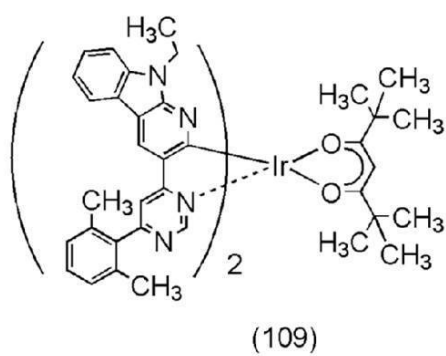
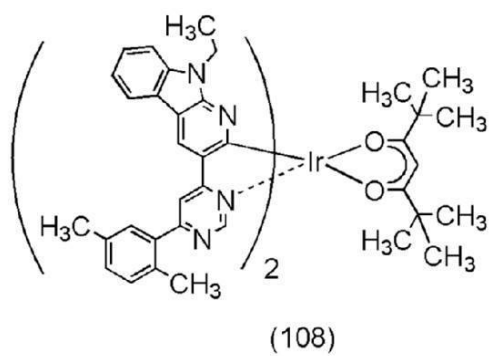
30

【 0 0 6 6 】

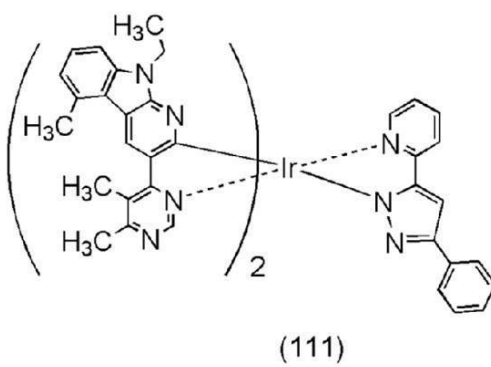
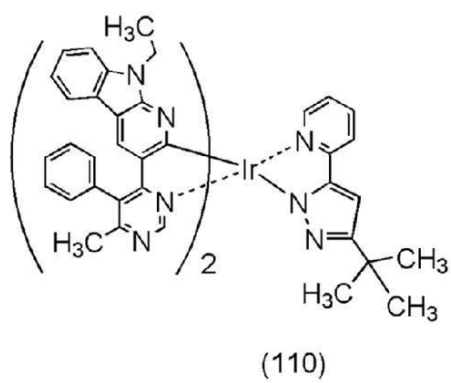
【化 1 4】



10



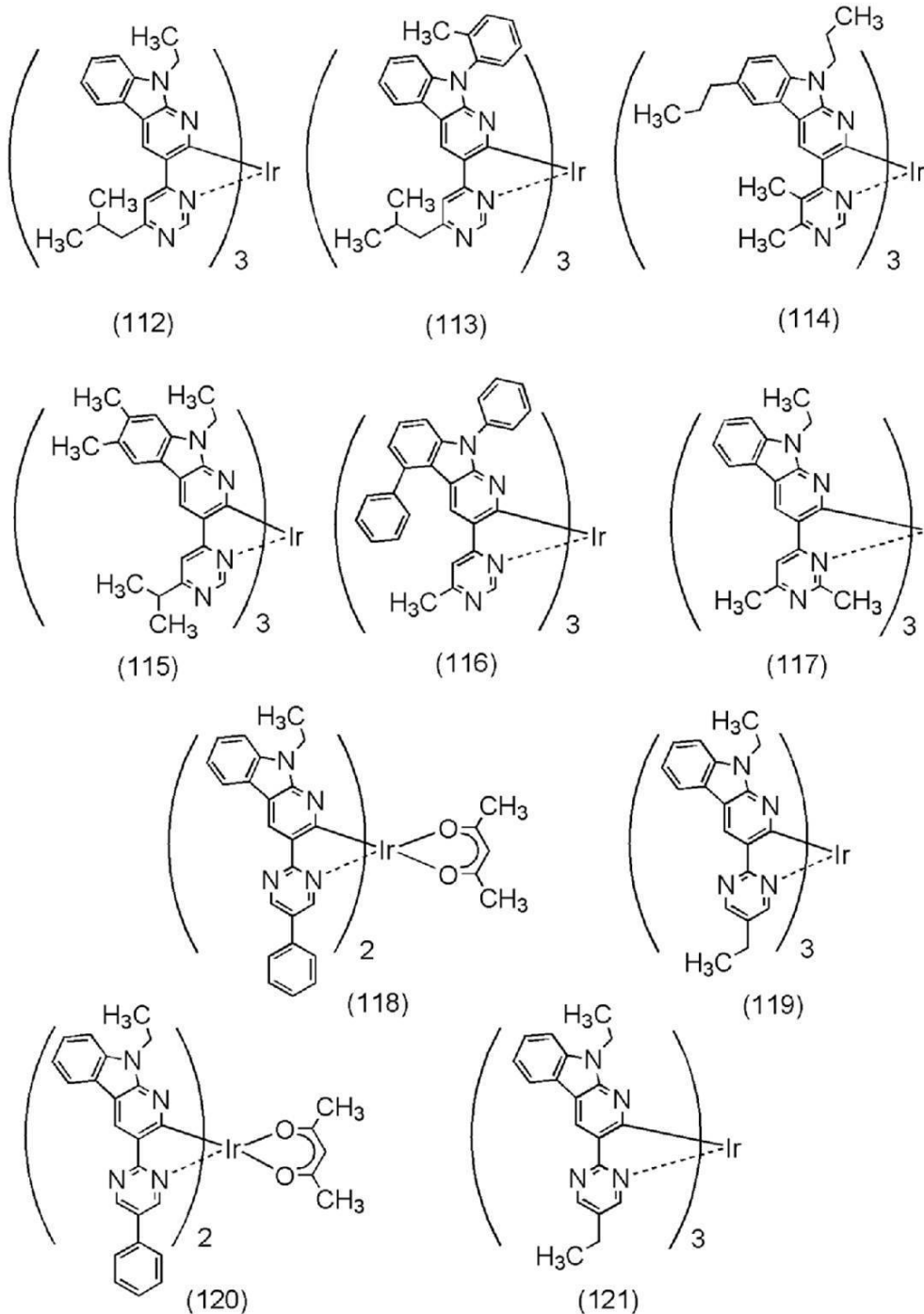
20



30

【 0 0 6 7 】

【化 1 5】



【0068】

なお、上記構造式(100)～(121)で表される有機金属錯体は、燐光を発光することが可能な新規物質である。これらの物質は、配位子の種類によっては幾何異性体と立体異性体が存在するが、本発明の一態様である有機金属錯体にはこれらの異性体も全て含まれる。

【0069】

次に、本発明の一態様であり、一般式(G1)で表される有機金属錯体の合成方法の一例について説明する。

【0070】

一般式(G0)で表されるピリミジン誘導体の合成法

下記一般式(G0)で表されるピリミジン誘導体は、以下のような簡便な合成スキーム(

10

20

30

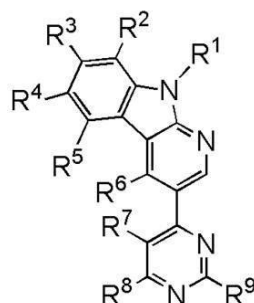
40

50

A) または (A') により合成できる。なお、合成スキーム (A) において、Q はハロゲンを表し、 $R^{3\ 1}$ は単結合、メチレン基、エチリデン基、プロピリデン基またはイソプロピリデン基等を表わし、 $R^{3\ 2} \sim R^{3\ 5}$ はそれぞれ同一または異なって、水素原子または炭素数 1 ~ 3 のアルキル基を表し、 $R^{3\ 3}$ と $R^{3\ 5}$ は炭素鎖を介して互いに結合し、環を形成していても良い。

【0071】

【化16】



(G0)

10

【0072】

一般式 (G0) において、 $R^1 \sim R^9$ は、それぞれ独立に、水素、置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 6 ~ 13 のアリール基、置換もしくは無置換の炭素数 3 ~ 12 のヘテロアリール基のいずれかを表す。

20

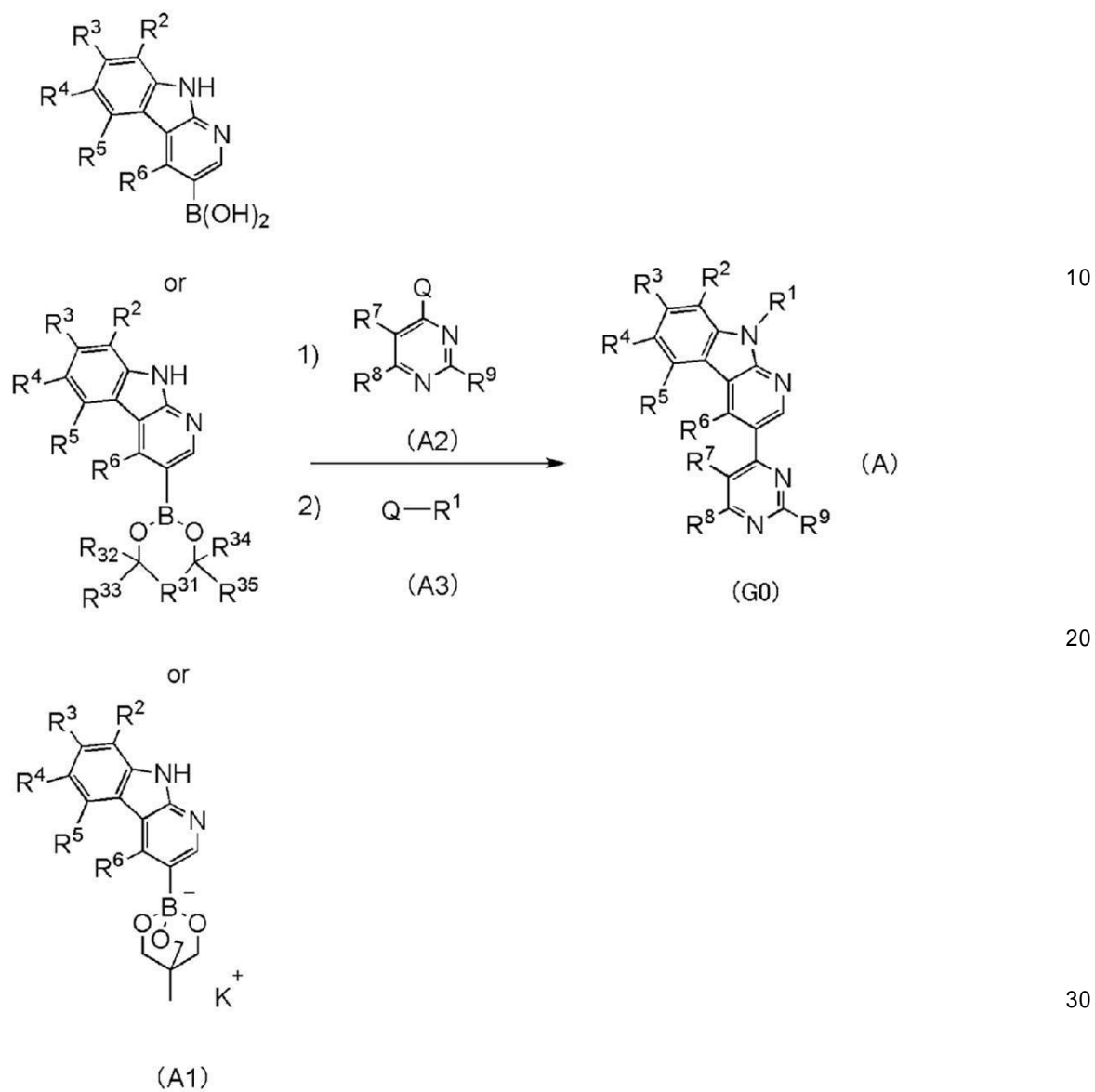
【0073】

例えば、一般式 (G0) は、下記スキーム (A) に示すように、ボロン酸、ボロン酸エステル、または環状トリオールボレート塩のいずれか (A1) と、ハロゲン化ピリミジン化合物 (A2) と、をカップリングさせ、さらに、この生成物と、有機ハロゲン化合物 (A3) と、をカップリングさせることにより得ることができる。なお、環状トリオールボレート塩としては、カリウム塩、リチウム塩、ナトリウム塩等を用いることができる。

【0074】

30

【化 17】

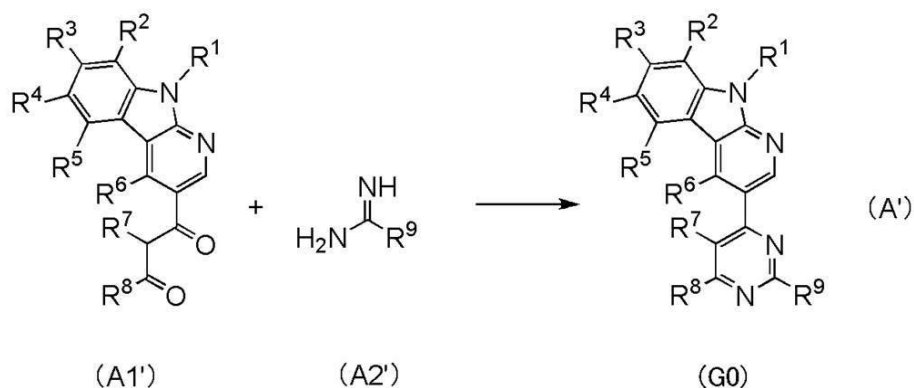


【0075】

その他、一般式 (G0) は、下記スキーム (A') に示すように、ピリド [2, 3-b] インドール誘導体の 1, 3-ジケトン (A1') と、アミジン (A2') と、を反応させることにより得ることができる。

【0076】

【化 18】



10

【0077】

なお、上述の化合物 (A1)、(A2)、(A1')、(A2') は、様々な種類が市販されているか、あるいは合成可能であるため、一般式 (G0) で表されるピリミジン誘導体は数多くの種類を合成することができる。したがって、本実施の形態で示した有機金属錯体は、その配位子のバリエーションが豊富であるという特徴がある。

【0078】

一般式 (G2) で表される有機金属錯体の合成方法

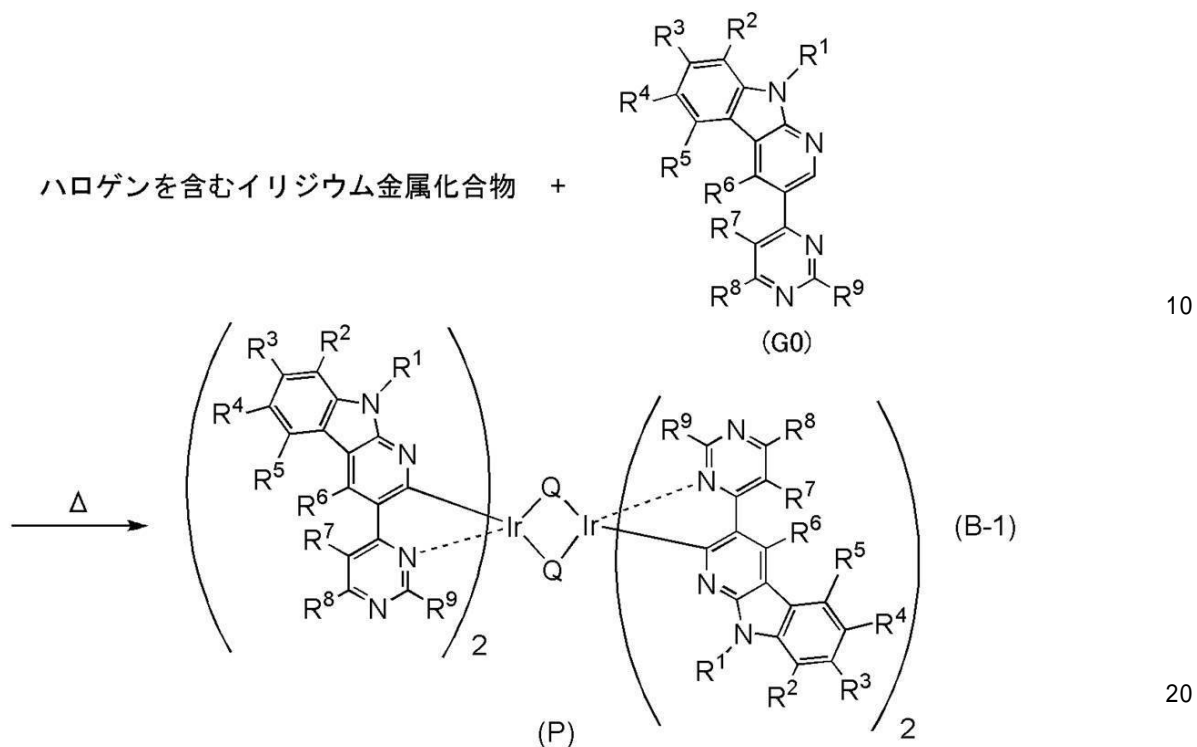
20

次に、本発明の一態様であり、一般式 (G2) で表される有機金属錯体の合成方法を示す。まず、下記合成スキーム (B-1) に示すように、ハロゲンを含むイリジウム金属化合物 (塩化イリジウム、臭化イリジウム、ヨウ化イリジウム、酢酸イリジウム、ヘキサクロロイリジウム酸アンモニウムなど) と、一般式 (G0) で表されるピリミジン誘導体と、を無溶媒、アルコール系溶媒 (グリセロール、エチレングリコール、2-メトキシエタノール、2-エトキシエタノールなど) 単独、または混合溶媒 (アルコール系溶媒 1 種類以上と水との混合) を用いて、不活性ガス雰囲気にて加熱することにより、ハロゲンで架橋された構造を有する有機金属錯体の一種であり、新規物質である複核錯体 (P) を得ることができる。なお、加熱手段としては、特に限定はなく、オイルバス、サンドバス、またはアルミブロック等を用いることができる。また、マイクロ波を加熱手段として用いることも可能である。

30

【0079】

【化 19】



【0080】

合成スキーム (B - 1) において、Q はハロゲンを表し、 $R^1 \sim R^9$ は、それぞれ独立に、水素、置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 6 ~ 13 のアリール基、置換もしくは無置換の炭素数 3 ~ 12 のヘテロアリール基のいずれかを表す。

【0081】

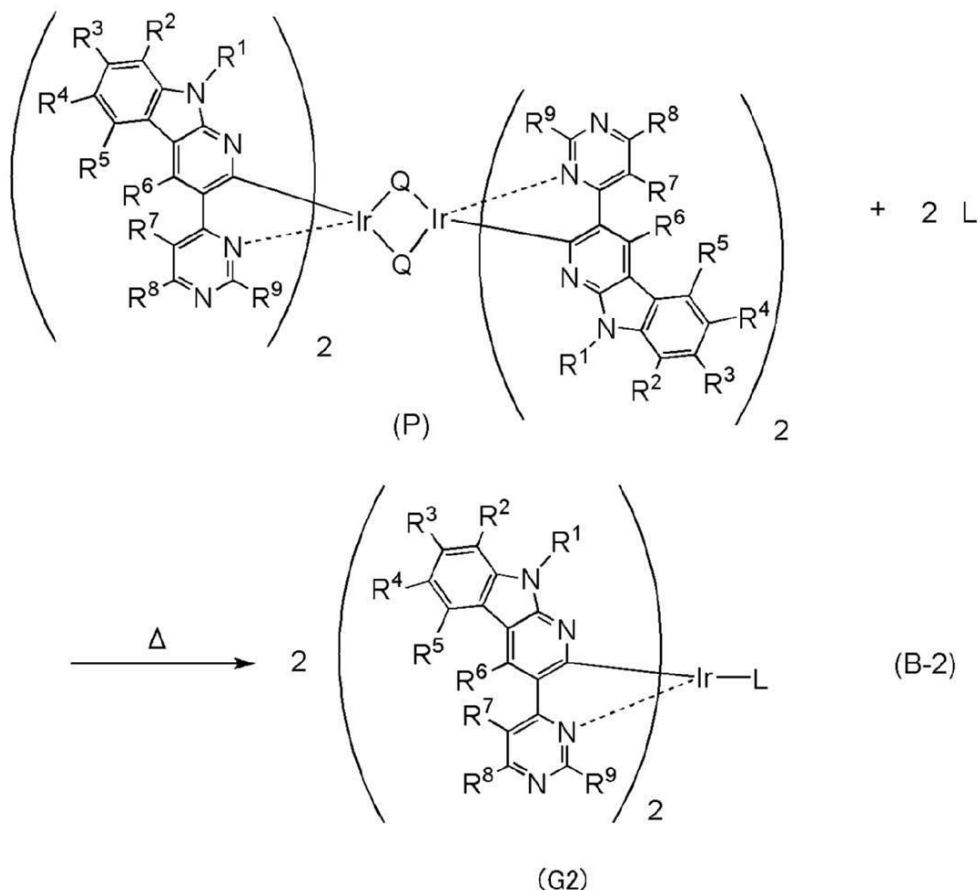
次に、下記合成スキーム (B - 2) に示すように、上述の合成スキーム (B - 1) で得られる複核錯体 (P) と、モノアニオン性の配位子の原料 HL とを、不活性ガス雰囲気にて

30

反応させることにより、HL のプロトンが脱離してなる L が中心金属イリジウムに配位するため一般式 (G 2) で表される有機金属錯体を得られる。

【0082】

【化 20】



10

20

【0083】

合成スキーム (B-2) において、L はモノアニオン性の配位子を表し、Q はハロゲンを表し、R¹ ~ R⁹ は、それぞれ独立に、水素、置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 6 ~ 13 のアリール基、置換もしくは無置換の炭素数 3 ~ 12 のヘテロアリール基のいずれかを表す。なお、上記構成におけるモノアニオン性の配位子としては、
 - ジケトン構造を有するモノアニオン性の二座キレート配位子、
 カルボキシル基を有するモノアニオン性の二座キレート配位子、フェノール性水酸基を有するモノアニオン性の二座キレート配位子、又は二つの配位元素がいずれも窒素であるモノアニオン性の二座キレート配位子、又はシクロメタル化によりイリジウムと金属-炭素結合を形成しうる芳香族複素環二座配位子などが挙げられる。

30

【0084】

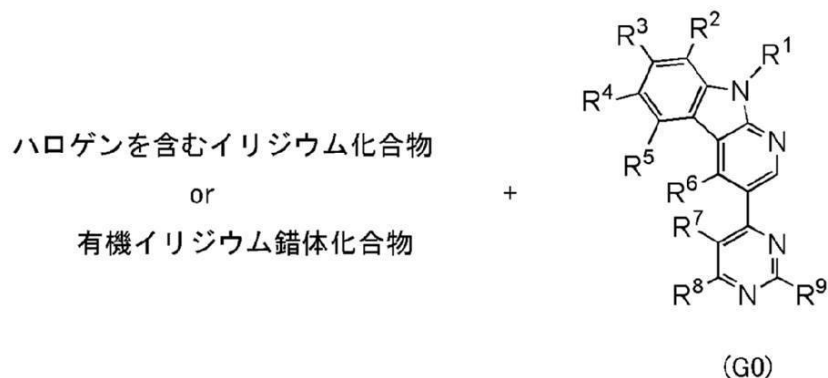
一般式 (G3) で表される有機金属錯体の合成方法

次に、本発明の一態様であり、一般式 (G3) で表される有機金属錯体の合成方法を示す。合成スキーム (C) に示すように、ハロゲンを含むイリジウム化合物 (塩化イリジウム水和物、臭化イリジウム、ヨウ化イリジウム、酢酸イリジウム、ヘキサクロロイリジウム酸アンモニウム等)、または有機イリジウム錯体化合物 (アセチルアセトナト錯体、ジエチルスルフィド錯体、ジ-μ-クロロ架橋二核錯体、ジ-μ-ヒドロキソ架橋二核錯体等) と、一般式 (G0) で表されるピリミジン誘導体と、を混合した後、無溶媒、またはアルコール系溶媒 (グリセロール、エチレングリコール、2-メトキシエタノール、2-エトキシエタノール等) に溶解させ、その後、加熱することにより、一般式 (G3) で表される有機金属錯体を得られる。

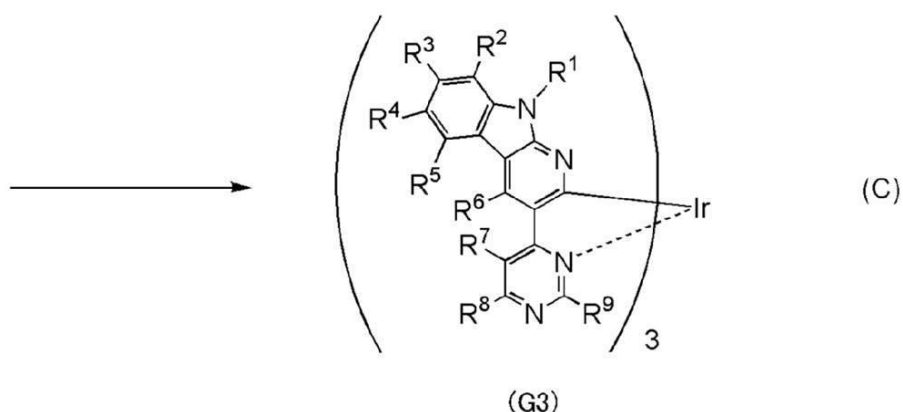
40

【0085】

【化 2 1】



10



20

【0086】

合成スキーム (C) において、 $R^1 \sim R^9$ は、それぞれ独立に、水素、置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 6 ~ 13 のアリール基、置換もしくは無置換の炭素数 3 ~ 12 のヘテロアリール基のいずれかを表す。

30

【0087】

以上、本発明の一態様である有機金属錯体の合成方法の一例について説明したが、本発明はこれに限定されることはなく、他のどのような合成方法によって合成されても良い。

【0088】

なお、上述した本発明の一態様である有機金属錯体は、燐光を発光することが可能であるため、発光材料や発光素子の発光物質として利用できる。

【0089】

また、本発明の一態様である有機金属錯体を用いることで、発光効率の高い発光素子、発光装置、電子機器、または照明装置を実現することができる。また、消費電力が低い発光素子、発光装置、電子機器、または照明装置を実現することができる。

40

【0090】

なお、本実施の形態において、本発明の一態様について述べた。また、他の実施の形態において、本発明の一態様について述べる。ただし、本発明の一態様は、これらに限定されない。つまり、本実施の形態および他の実施の形態では、様々な発明の態様が記載されているため、本発明の一態様は、特定の態様に限定されない。例えば、本発明の一態様として、発光素子に適用した場合の例を示したが、本発明の一態様は、これに限定されない。また、状況に応じて、本発明の一態様は、発光素子以外のものに適用してもよい。

【0091】

本実施の形態に示す構成は、他の実施の形態に示した構成と適宜組み合わせて用いることができる。

50

【0092】

(実施の形態2)

本実施の形態では、本発明の一態様である発光素子について図1を用いて説明する。

【0093】

本実施の形態に示す発光素子は、一对の電極（第1の電極（陽極）101と第2の電極（陰極）103）間に発光層113を含むEL層102が挟まれており、EL層102は、発光層113の他に、正孔（または、ホール）注入層111、正孔輸送層112、電子輸送層114、電子注入層115などを含んで形成される。

【0094】

このような発光素子に対して電圧を印加すると、第1の電極101側から注入された正孔と第2の電極103側から注入された電子とが、発光層113において再結合し、それにより生じたエネルギーに起因して、発光層113に含まれる有機金属錯体などの発光物質が発光する。

10

【0095】

なお、EL層102における正孔注入層111は、正孔輸送層112または発光層113に対して正孔を注入することができる層であり、例えば、アクセプター性物質により形成することができる。この場合、アクセプター性物質によって正孔輸送性の高い物質から電子が引き抜かれることにより正孔が発生する。従って、正孔注入層111から正孔輸送層112を介して発光層113に正孔が注入される。なお、正孔注入層111には、正孔注入性の高い物質を用いることもできる。例えば、モリブデン酸化物やバナジウム酸化物、ルテニウム酸化物、タングステン酸化物、マンガン酸化物等を用いることができる。この他、フタロシアニン（略称：H₂Pc）や銅フタロシアニン（CuPc）等のフタロシアニン系の化合物、4,4'-ビス[N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル（略称：DPAB）、N,N'-ビス{4-[ビス(3-メチルフェニル)アミノ]フェニル}-N,N'-ジフェニル-(1,1'-ビフェニル)-4,4'-ジアミン（略称：DNTPD）等の芳香族アミン化合物、或いはポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)/ポリ(スチレンスルホン酸)（PEDOT/PSS）等の高分子等によっても正孔注入層111を形成することができる。

20

【0096】

以下に本実施の形態に示す発光素子を作製する上での好ましい具体例について説明する。

30

【0097】

第1の電極（陽極）101および第2の電極（陰極）103には、金属、合金、電気伝導性化合物、およびこれらの混合物などを用いることができる。具体的には、酸化インジウム-酸化スズ（Indium Tin Oxide）、珪素若しくは酸化珪素を含有した酸化インジウム-酸化スズ、酸化インジウム-酸化亜鉛（Indium Zinc Oxide）、酸化タングステン及び酸化亜鉛を含有した酸化インジウム、金（Au）、白金（Pt）、ニッケル（Ni）、タングステン（W）、クロム（Cr）、モリブデン（Mo）、鉄（Fe）、コバルト（Co）、銅（Cu）、パラジウム（Pd）、チタン（Ti）の他、元素周期表の第1族または第2族に属する元素、すなわちリチウム（Li）やセシウム（Cs）等のアルカリ金属、およびカルシウム（Ca）、ストロンチウム（Sr）等のアルカリ土類金属、マグネシウム（Mg）、およびこれらを含む合金（MgAg、AlLi）、ユウロピウム（Eu）、イッテルビウム（Yb）等の希土類金属およびこれらを含む合金、その他グラフェン等を用いることができる。なお、第1の電極（陽極）101および第2の電極（陰極）103は、例えばスパッタリング法や蒸着法（真空蒸着法を含む）等により形成することができる。

40

【0098】

正孔注入層111、および正孔輸送層112に用いる正孔輸送性の高い物質としては、芳香族アミン化合物、カルバゾール誘導体、芳香族炭化水素、高分子化合物（オリゴマー、 dendrimer、ポリマー等）など、種々の有機化合物を用いることができる。具体的には、 $1 \times 10^{-6} \text{ cm}^2 / \text{Vs}$ 以上の正孔移動度を有する物質であることが好ましい。また

50

、正孔輸送性の高い物質を用いてなる層は、単層だけでなく、二層以上の積層であってもよい。以下に、正孔輸送性の物質として用いることのできる有機化合物を具体的に列挙する。

【0099】

例えば、芳香族アミン化合物としては、N, N' - ジ (p - トリル) - N, N' - ジフェニル - p - フェレンジアミン (略称 : DTDPPA)、4, 4' - ビス [N - (4 - ジフェニルアミノフェニル) - N - フェニルアミノ] ビフェニル (略称 : DPAB)、DNTPD、1, 3, 5 - トリス [N - (4 - ジフェニルアミノフェニル) - N - フェニルアミノ] ベンゼン (略称 : DPA3B)、4, 4' - ビス [N - (1 - ナフチル) - N - フェニルアミノ] ビフェニル (略称 : NPB または - NPD) や N, N' - ビス (3 - メチルフェニル) - N, N' - ジフェニル - [1, 1' - ビフェニル] - 4, 4' - ジアミン (略称 : TPD)、4, 4', 4'' - トリス (カルバゾール - 9 - イル) トリフェニルアミン (略称 : TCTA)、4, 4', 4'' - トリス (N, N - ジフェニルアミノ) トリフェニルアミン (略称 : TDATA)、4, 4', 4'' - トリス [N - (3 - メチルフェニル) - N - フェニルアミノ] トリフェニルアミン (略称 : MTDATA)、4, 4' - ビス [N - (スピロ - 9, 9' - ビフルオレン - 2 - イル) - N - フェニルアミノ] ビフェニル (略称 : BSPB) 等を挙げることができる。

【0100】

また、カルバゾール誘導体としては、具体的には、3 - [N - (9 - フェニルカルバゾール - 3 - イル) - N - フェニルアミノ] - 9 - フェニルカルバゾール (略称 : PCzPCA1)、3, 6 - ビス [N - (9 - フェニルカルバゾール - 3 - イル) - N - フェニルアミノ] - 9 - フェニルカルバゾール (略称 : PCzPCA2)、3 - [N - (1 - ナフチル) - N - (9 - フェニルカルバゾール - 3 - イル) アミノ] - 9 - フェニルカルバゾール (略称 : PCzPCN1) 等を挙げることができる。その他にも、4, 4' - ジ (N - カルバゾリル) ビフェニル (略称 : CBP)、1, 3, 5 - トリス [4 - (N - カルバゾリル) フェニル] ベンゼン (略称 : TCPB)、9 - [4 - (10 - フェニル - 9 - アントラセニル) フェニル] - 9H - カルバゾール (略称 : CzPA)、1, 4 - ビス [4 - (N - カルバゾリル) フェニル] - 2, 3, 5, 6 - テトラフェニルベンゼン等を用いることができる。

【0101】

また、芳香族炭化水素としては、例えば、2 - tert - ブチル - 9, 10 - ジ (2 - ナフチル) アントラセン (略称 : t - BuDNA)、2 - tert - ブチル - 9, 10 - ジ (1 - ナフチル) アントラセン、9, 10 - ビス (3, 5 - ジフェニルフェニル) アントラセン (略称 : DPPA)、2 - tert - ブチル - 9, 10 - ビス (4 - フェニルフェニル) アントラセン (略称 : t - BuDBA)、9, 10 - ジ (2 - ナフチル) アントラセン (略称 : DNA)、9, 10 - ジフェニルアントラセン (略称 : DPAnth)、2 - tert - ブチルアントラセン (略称 : t - BuAnth)、9, 10 - ビス (4 - メチル - 1 - ナフチル) アントラセン (略称 : DMNA)、2 - tert - ブチル - 9, 10 - ビス [2 - (1 - ナフチル) フェニル] アントラセン、9, 10 - ビス [2 - (1 - ナフチル) フェニル] アントラセン、2, 3, 6, 7 - テトラメチル - 9, 10 - ジ (1 - ナフチル) アントラセン、2, 3, 6, 7 - テトラメチル - 9, 10 - ジ (2 - ナフチル) アントラセン、9, 9' - ビアントリル、10, 10' - ジフェニル - 9, 9' - ビアントリル、10, 10' - ビス (2 - フェニルフェニル) - 9, 9' - ビアントリル、10, 10' - ビス [(2, 3, 4, 5, 6 - ペンタフェニル) フェニル] - 9, 9' - ビアントリル、アントラセン、テトラセン、ルブレン、ペリレン、2, 5, 8, 11 - テトラ (tert - ブチル) ペリレン等が挙げられる。また、この他、ペンタセン、コロネン等も用いることができる。このように、 $1 \times 10^{-6} \text{ cm}^2 / \text{Vs}$ 以上の正孔移動度を有し、炭素数 14 から 42 である芳香族炭化水素を用いることがより好ましい。また、芳香族炭化水素は、ビニル骨格を有していてもよい。ビニル基を有している芳香族炭化水素としては、例えば、4, 4' - ビス (2, 2 - ジフェニルビニル) ビフェニル (略称 : D

10

20

30

40

50

PVBi)、9,10-ビス[4-(2,2-ジフェニルビニル)フェニル]アントラセン(略称:DPVPA)等が挙げられる。

【0102】

さらに、ポリ(N-ビニルカルバゾール)(略称:PVK)やポリ(4-ビニルトリフェニルアミン)(略称:PVTPA)、ポリ[N-(4-{N'-[4-(4-ジフェニルアミノ)フェニル]フェニル-N'-フェニルアミノ}フェニル)メタクリルアミド](略称:PTPDMA)、ポリ[N,N'-ビス(4-ブチルフェニル)-N,N'-ビス(フェニル)ベンジジン](略称:Poly-TPD)等の高分子化合物を用いることもできる。

【0103】

また、正孔注入層111、および正孔輸送層112に用いるアクセプター性物質としては、7,7,8,8-テトラシアノ-2,3,5,6-テトラフルオロキノジメタン(略称:F₄-TCNQ)、クロラニル、2,3,6,7,10,11-ヘキサシアノ-1,4,5,8,9,12-ヘキサアザトリフェニレン(HAT-CN)等の電子吸引基(ハロゲン基やシアノ基)を有する化合物を挙げることができる。特に、HAT-CNのように複素原子を複数有する縮合芳香環に電子吸引基が結合している化合物が、熱的に安定であり好ましい。また、元素周期表における第4族乃至第8族に属する金属の酸化物を挙げることができる。具体的には、酸化バナジウム、酸化ニオブ、酸化タンタル、酸化クロム、酸化モリブデン、酸化タングステン、酸化マンガン、酸化レニウムは電子受容性が高いため好ましい。中でも特に、酸化モリブデンは大気中でも安定であり、吸湿性が低く、扱いやすいため好ましい。

【0104】

発光層113は、発光物質を含む層である。なお、発光物質としては、蛍光性の発光物質と燐光性の発光物質とが挙げられるが、本発明の一態様である発光素子においては、実施の形態1で示した有機金属錯体を発光物質として発光層113に用いることが好ましい。また、発光層113は、この有機金属錯体(ゲスト材料)よりも三重項励起エネルギーの大きい物質をホスト材料として含むことが好ましい。また、発光層113は、発光物質に加えて、発光層113におけるキャリア(電子及びホール)の再結合の際に励起錯体(エキサイプレックスとも言う)を形成することができる組み合わせとなる2種類の有機化合物(上記ホスト材料のいずれかであってもよい)を含む構成としてもよい。なお、効率よく励起錯体を形成するためには、電子を受け取りやすい化合物(電子輸送性を有する材料)と、正孔を受け取りやすい化合物(正孔輸送性を有する材料)とを組み合わせることが特に好ましい。このように電子輸送性を有する材料と、正孔輸送性を有する材料とを組み合わせることで励起錯体を形成するホスト材料とする場合、電子輸送性を有する材料及び正孔輸送性を有する材料の混合比率を調節することで、発光層における正孔と電子のキャリアバランスを最適化することが容易となる。発光層における正孔と電子のキャリアバランスを最適化することにより、発光層中で電子と正孔の再結合が起こる領域が偏ることを抑制できる。再結合が起こる領域の偏りを抑制することで、発光素子の信頼性を向上させることができる。

【0105】

なお、上記励起錯体を形成する上で用いることが好ましい電子を受け取りやすい化合物(電子輸送性を有する材料)としては、含窒素複素芳香族化合物のような電子不足型複素芳香族や金属錯体などを用いることができる。具体的には、ビス(10-ヒドロキシベンゾ[h]キノリナト)ベリリウム(II)(略称:BeBq₂)、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(4-フェニルフェノラト)アルミニウム(III)(略称:BA1q)、ビス(8-キノリノラト)亜鉛(II)(略称:Znq)、ビス[2-(2-ベンゾオキサゾリル)フェノラト]亜鉛(II)(略称:ZnPBO)、ビス[2-(2-ベンゾチアゾリル)フェノラト]亜鉛(II)(略称:ZnBTZ)などの金属錯体や、2-(4-ピフェニル)-5-(4-tert-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール(略称:PBD)、3-(4-ピフェニル)-4-フェニル-5-(4-te

10

20

30

40

50

r t - ブチルフェニル) - 1, 2, 4 - トリアゾール (略称: T A Z)、1, 3 - ビス [5 - (p - t e r t - ブチルフェニル) - 1, 3, 4 - オキサジアゾール - 2 - イル] ベンゼン (略称: O X D - 7)、9 - [4 - (5 - フェニル - 1, 3, 4 - オキサジアゾール - 2 - イル) フェニル] - 9 H - カルバゾール (略称: C O 1 1)、2, 2', 2'' - (1, 3, 5 - ベンゼントリイル) トリス (1 - フェニル - 1 H - ベンゾイミダゾール) (略称: T P B I)、2 - [3 - (ジベンゾチオフェン - 4 - イル) フェニル] - 1 - フェニル - 1 H - ベンゾイミダゾール (略称: m D B T B I m - I I) などのポリアゾール骨格を有する複素環化合物や、2 - [3 - (ジベンゾチオフェン - 4 - イル) フェニル] ジベンゾ [f, h] キノキサリン (略称: 2 m D B T P D B q - I I)、2 - [3' - (ジベンゾチオフェン - 4 - イル) ビフェニル - 3 - イル] ジベンゾ [f, h] キノキサリン (略称: 2 m D B T B P D B q - I I)、2 - [3' - (9 H - カルバゾール - 9 - イル) ビフェニル - 3 - イル] ジベンゾ [f, h] キノキサリン (略称: 2 m C z B P D B q)、2 - [4 - (3, 6 - ジフェニル - 9 H - カルバゾール - 9 - イル) フェニル] ジベンゾ [f, h] キノキサリン (略称: 2 C z P D B q - I I I)、7 - [3 - (ジベンゾチオフェン - 4 - イル) フェニル] ジベンゾ [f, h] キノキサリン (略称: 7 m D B T P D B q - I I)、及び、6 - [3 - (ジベンゾチオフェン - 4 - イル) フェニル] ジベンゾ [f, h] キノキサリン (略称: 6 m D B T P D B q - I I)、4, 6 - ビス [3 - (フェナントレン - 9 - イル) フェニル] ピリミジン (略称: 4, 6 m P n P 2 P m)、4, 6 - ビス [3 - (4 - ジベンゾチエニル) フェニル] ピリミジン (略称: 4, 6 m D B T P 2 P m - I I)、4, 6 - ビス [3 - (9 H - カルバゾール - 9 - イル) フェニル] ピリミジン (略称: 4, 6 m C z P 2 P m) などのジアジン骨格を有する複素環化合物や、2 - { 4 - [3 - (N - フェニル - 9 H - カルバゾール - 3 - イル) - 9 H - カルバゾール - 9 - イル] フェニル } - 4, 6 - ジフェニル - 1, 3, 5 - トリアジン (略称: P C C z P T z n) などのトリアジン骨格を有する複素環化合物や、3, 5 - ビス [3 - (9 H - カルバゾール - 9 - イル) フェニル] ピリジン (略称: 3 5 D C z P P y)、1, 3, 5 - トリ [3 - (3 - ピリジル) フェニル] ベンゼン (略称: T m P y P B) などのピリジン骨格を有する複素環化合物が挙げられる。上述した中でも、ジアジン骨格及びトリアジン骨格を有する複素環化合物やピリジン骨格を有する複素環化合物は、信頼性が良好であり好ましい。特に、ジアジン (ピリミジンやピラジン) 骨格及びトリアジン骨格を有する複素環化合物は、電子輸送性が高く、駆動電圧低減にも寄与する。

【 0 1 0 6 】

また、上記励起錯体を形成するために用いる上で好ましい正孔を受け取りやすい化合物 (正孔輸送性を有する材料) としては、電子過剰型複素芳香族 (例えばカルバゾール誘導体やインドール誘導体) 又は芳香族アミンなどを好適に用いることができる。具体的には、2 - [N - (9 - フェニルカルバゾール - 3 - イル) - N - フェニルアミノ] スピロ - 9, 9' - ビフルオレン (略称: P C A S F)、4, 4', 4'' - トリス [N - (1 - ナフチル) - N - フェニルアミノ] トリフェニルアミン (略称: 1' - T N A T A)、2, 7 - ビス [N - (4 - ジフェニルアミノフェニル) - N - フェニルアミノ] - スピロ - 9, 9' - ビフルオレン (略称: D P A 2 S F)、N, N' - ビス (9 - フェニルカルバゾール - 3 - イル) - N, N' - ジフェニルベンゼン - 1, 3 - ジアミン (略称: P C A 2 B)、N - (9, 9 - ジメチル - 2 - ジフェニルアミノ - 9 H - フルオレン - 7 - イル) ジフェニルアミン (略称: D P N F)、N, N', N'' - トリフェニル - N, N', N'' - トリス (9 - フェニルカルバゾール - 3 - イル) ベンゼン - 1, 3, 5 - トリアミン (略称: P C A 3 B)、2 - [N - (4 - ジフェニルアミノフェニル) - N - フェニルアミノ] スピロ - 9, 9' - ビフルオレン (略称: D P A S F)、N, N' - ビス [4 - (カルバゾール - 9 - イル) フェニル] - N, N' - ジフェニル - 9, 9 - ジメチルフルオレン - 2, 7 - ジアミン (略称: Y G A 2 F)、N P B、N, N' - ビス (3 - メチルフェニル) - N, N' - ジフェニル - [1, 1' - ビフェニル] - 4, 4' - ジアミン (略称: T P D)、4, 4' - ビス [N - (4 - ジフェニルアミノフェニル) - N - フェニルアミノ] ビフェニル (略称: D P A B)、B S P B、4 - フェニル - 4' - (9 - フ

エニルフルオレン - 9 - イル)トリフェニルアミン(略称:BPAPLP)、4 - フェニル - 3' - (9 - フェニルフルオレン - 9 - イル)トリフェニルアミン(略称:mBPAPLP)、N - (9, 9 - ジメチル - 9H - フルオレン - 2 - イル) - N - {9, 9 - ジメチル - 2 - [N' - フェニル - N' - (9, 9 - ジメチル - 9H - フルオレン - 2 - イル)アミノ] - 9H - フルオレン - 7 - イル}フェニルアミン(略称:DFLADFL)、PCzPCA1、3 - [N - (4 - ジフェニルアミノフェニル) - N - フェニルアミノ] - 9 - フェニルカルバゾール(略称:PCzDPA1)、3, 6 - ビス[N - (4 - ジフェニルアミノフェニル) - N - フェニルアミノ] - 9 - フェニルカルバゾール(略称:PCzDPA2)、DNTPD、3, 6 - ビス[N - (4 - ジフェニルアミノフェニル) - N - (1 - ナフチル)アミノ] - 9 - フェニルカルバゾール(略称:PCzTPN2) 10
 、PCzPCA2、4 - フェニル - 4' - (9 - フェニル - 9H - カルバゾール - 3 - イル)トリフェニルアミン(略称:PCBA1BP)、4, 4' - ジフェニル - 4'' - (9 - フェニル - 9H - カルバゾール - 3 - イル)トリフェニルアミン(略称:PCBBi1BP)、4 - (1 - ナフチル) - 4' - (9 - フェニル - 9H - カルバゾール - 3 - イル)トリフェニルアミン(略称:PCBANB)、4, 4' - ジ(1 - ナフチル) - 4'' - (9 - フェニル - 9H - カルバゾール - 3 - イル)トリフェニルアミン(略称:PCBNBB)、3 - [N - (1 - ナフチル) - N - (9 - フェニルカルバゾール - 3 - イル)アミノ] - 9 - フェニルカルバゾール(略称:PCzPCN1)、9, 9 - ジメチル - N - フェニル - N - [4 - (9 - フェニル - 9H - カルバゾール - 3 - イル)フェニル]フルオレン - 2 - アミン(略称:PCBAF)、N - フェニル - N - [4 - (9 - フェニル - 9H - カルバゾール - 3 - イル)フェニル]スピロ - 9, 9' - ビフルオレン - 2 - アミン(略称:PCBASf)、N - (4 - ビフェニル) - N - (9, 9 - ジメチル - 9H - フルオレン - 2 - イル) - 9 - フェニル - 9H - カルバゾール - 3 - アミン(略称:PCBiF)、N - (1, 1' - ビフェニル - 4 - イル) - N - [4 - (9 - フェニル - 9H - カルバゾール - 3 - イル)フェニル] - 9, 9 - ジメチル - 9H - フルオレン - 2 - アミン(略称:PCBBiF)などの芳香族アミン骨格を有する化合物や、1, 3 - ビス(N - カルバゾリル)ベンゼン(略称:mCP)、CBP、3, 6 - ビス(3, 5 - ジフェニルフェニル) - 9 - フェニルカルバゾール(略称:CzTP)、9 - フェニル - 9H - 3 - (9 - フェニル - 9H - カルバゾール - 3 - イル)カルバゾール(略称:PCCP)などのカルバゾール骨格を有する化合物や、4, 4', 4'' - (ベンゼン - 1, 3, 5 - トリイル)トリ(ジベンゾチオフェン)(略称:DBT3P-II)、2, 8 - ジフェニル - 4 - [4 - (9 - フェニル - 9H - フルオレン - 9 - イル)フェニル]ジベンゾチオフェン(略称:DBTFLP-II)、4 - [4 - (9 - フェニル - 9H - フルオレン - 9 - イル)フェニル] - 6 - フェニルジベンゾチオフェン(略称:DBTFLP-IV)などのチオフェン骨格を有する化合物や、4, 4', 4'' - (ベンゼン - 1, 3, 5 - トリイル)トリ(ジベンゾフラン)(略称:DBF3P-II)、4 - {3 - [3 - (9 - フェニル - 9H - フルオレン - 9 - イル)フェニル]フェニル}ジベンゾフラン(略称:mmDBFFLBi-II)などのフラン骨格を有する化合物が挙げられる。 30
 上述した中でも、芳香族アミン骨格を有する化合物やカルバゾール骨格を有する化合物は、信頼性が良好であり、また、正孔輸送性が高く、駆動電圧低減にも寄与するため好ましい。 40

【0107】

なお、発光層113において、上述した有機金属錯体(ゲスト材料)とホスト材料とを含んで形成することにより、発光層113からは、発光効率の高い燐光発光を得ることができる。

【0108】

また、発光層113は、発光素子において図1(A)に示す単層構造だけに限らず、図1(B)に示すような2層以上の積層構造であってもよい。但し、この場合には、積層された各層からそれぞれの発光が得られる構成とする。例えば、1層目の発光層113(a1)からは、蛍光発光が得られる構成とし、1層目に積層される2層目の発光層113(a

10

20

30

40

50

2)からは燐光発光が得られる構成とすればよい。なお、積層順については、この逆であってもよい。また、燐光発光が得られる層においては、励起錯体からドーパントへのエネルギー移動による発光が得られる構成とするのが好ましい。また、発光色については、一方の層から得られる発光色と、他方の層から得られる発光色とが同一であっても異なってもよいが、異なっている場合には、例えば、一方の層から青色発光が得られる構成とし、他方の層からは橙色発光または黄色発光などが得られる構成とすることができる。また、各層において、複数種のドーパントが含まれる構成としてもよい。

【0109】

なお、発光層113が積層構造を有する場合には、実施の形態1で示した有機金属錯体の他、一重項励起エネルギーを発光に変える発光物質、または三重項励起エネルギーを発光に変える発光物質等を各々単独または組み合わせて用いることができる。この場合には、例えば、以下のようなものが挙げられる。

【0110】

一重項励起エネルギーを発光に変える発光物質としては、例えば、蛍光を発する物質（蛍光性化合物）が挙げられる。

【0111】

蛍光を発する物質としては、N, N' - ビス[4 - (9H - カルバゾール - 9 - イル)フェニル] - N, N' - ジフェニルスチルベン - 4, 4' - ジアミン（略称：YGA2S）、4 - (9H - カルバゾール - 9 - イル) - 4' - (10 - フェニル - 9 - アントリル)トリフェニルアミン（略称：YGAPA）、4 - (9H - カルバゾール - 9 - イル) - 4' - (9, 10 - ジフェニル - 2 - アントリル)トリフェニルアミン（略称：2YGAPPa）、N, 9 - ジフェニル - N - [4 - (10 - フェニル - 9 - アントリル)フェニル] - 9H - カルバゾール - 3 - アミン（略称：PCAPA）、ペリレン、2, 5, 8, 11 - テトラ - (tert - ブチル)ペリレン（略称：TBP）、4 - (10 - フェニル - 9 - アントリル) - 4' - (9 - フェニル - 9H - カルバゾール - 3 - イル)トリフェニルアミン（略称：PCBAPA）、N, N' - (2 - tert - ブチルアントラセン - 9, 10 - ジイルジ - 4, 1 - フェニレン)ビス[N, N', N' - トリフェニル - 1, 4 - フェニレンジアミン]（略称：DPABPA）、N, 9 - ジフェニル - N - [4 - (9, 10 - ジフェニル - 2 - アントリル)フェニル] - 9H - カルバゾール - 3 - アミン（略称：2PCAPPa）、N - [4 - (9, 10 - ジフェニル - 2 - アントリル)フェニル] - N, N', N' - トリフェニル - 1, 4 - フェニレンジアミン（略称：2DPAPPa）、N, N, N', N', N', N', N', N' - オクタフェニルジベンゾ[g, p]クリセン - 2, 7, 10, 15 - テトラアミン（略称：DBC1）、クマリン30、N - (9, 10 - ジフェニル - 2 - アントリル) - N, 9 - ジフェニル - 9H - カルバゾール - 3 - アミン（略称：2PCAPA）、N - [9, 10 - ビス(1, 1' - ビフェニル - 2 - イル) - 2 - アントリル] - N, 9 - ジフェニル - 9H - カルバゾール - 3 - アミン（略称：2PCABPhA）、N - (9, 10 - ジフェニル - 2 - アントリル) - N, N', N' - トリフェニル - 1, 4 - フェニレンジアミン（略称：2DPAPPa）、N - [9, 10 - ビス(1, 1' - ビフェニル - 2 - イル) - 2 - アントリル] - N, N', N' - トリフェニル - 1, 4 - フェニレンジアミン（略称：2DPABPhA）、9, 10 - ビス(1, 1' - ビフェニル - 2 - イル) - N - [4 - (9H - カルバゾール - 9 - イル)フェニル] - N - フェニルアントラセン - 2 - アミン（略称：2YGABPhA）、N, N, 9 - トリフェニルアントラセン - 9 - アミン（略称：DPHAPhA）、クマリン545T、N, N' - ジフェニルキナクリドン、（略称：DPQd）、ルブレン、5, 12 - ビス(1, 1' - ビフェニル - 4 - イル) - 6, 11 - ジフェニルテトラセン（略称：BPT）、2 - (2 - {2 - [4 - (ジメチルアミノ)フェニル]エテニル} - 6 - メチル - 4H - ピラン - 4 - イリデン)プロパンジニトリル（略称：DCM1）、2 - {2 - メチル - 6 - [2 - (2, 3, 6, 7 - テトラヒドロ - 1H, 5H - ベンゾ[ij]キノリジン - 9 - イル)エテニル] - 4H - ピラン - 4 - イリデン}プロパンジニトリル（略称：DCM2）、N, N, N', N' - テトラキス(4 - メチル

10

20

30

40

50

フェニル)テトラセン - 5, 11 - ジアミン (略称: p - m P h T D)、7, 14 - ジフェニル - N, N, N', N' - テトラキス (4 - メチルフェニル) アセナフト [1, 2 - a] フルオランテン - 3, 10 - ジアミン (略称: p - m P h A F D)、{ 2 - イソプロピル - 6 - [2 - (1, 1, 7, 7 - テトラメチル - 2, 3, 6, 7 - テトラヒドロ - 1 H, 5 H - ベンゾ [i j] キノリジン - 9 - イル) エテニル] - 4 H - ピラン - 4 - イリデン} プロパンジニトリル (略称: D C J T I)、{ 2 - t e r t - ブチル - 6 - [2 - (1, 1, 7, 7 - テトラメチル - 2, 3, 6, 7 - テトラヒドロ - 1 H, 5 H - ベンゾ [i j] キノリジン - 9 - イル) エテニル] - 4 H - ピラン - 4 - イリデン} プロパンジニトリル (略称: D C J T B)、2 - (2, 6 - ビス { 2 - [4 - (ジメチルアミノ) フェニル] エテニル} - 4 H - ピラン - 4 - イリデン) プロパンジニトリル (略称: B i s D C M)、2 - { 2, 6 - ビス [2 - (8 - メトキシ - 1, 1, 7, 7 - テトラメチル - 2, 3, 6, 7 - テトラヒドロ - 1 H, 5 H - ベンゾ [i j] キノリジン - 9 - イル) エテニル] - 4 H - ピラン - 4 - イリデン} プロパンジニトリル (略称: B i s D C J T M) などが挙げられる。

【0112】

三重項励起エネルギーを発光に変える発光物質としては、例えば、燐光を発する物質 (燐光性化合物) や熱活性化遅延蛍光 (T A D F) を示す T A D F 材料 (熱活性化遅延蛍光性化合物) が挙げられる。なお、T A D F 材料における遅延蛍光とは、通常の蛍光と同様のスペクトルを持ちながら、寿命が著しく長い発光をいう。その寿命は、 1×10^{-6} 秒以上、好ましくは 1×10^{-3} 秒以上である。

【0113】

燐光を発する物質としては、ビス { 2 - [3', 5' - ビス (トリフルオロメチル) フェニル] ピリジナト - N, C^{2'} } イリジウム (I I I) ピコリナート (略称: [I r (C F₃ p p y)₂ (p i c)])、ビス [2 - (4', 6' - ジフルオロフェニル) ピリジナト - N, C^{2'}] イリジウム (I I I) アセチルアセトナート (略称: F I r a c a c)、トリス (2 - フェニルピリジナト) イリジウム (I I I) (略称: [I r (p p y)₃])、ビス (2 - フェニルピリジナト) イリジウム (I I I) アセチルアセトナート (略称: [I r (p p y)₂ (a c a c)])、トリス (アセチルアセトナート) (モノフェナントロリン) テルビウム (I I I) (略称: [T b (a c a c)₃ (P h e n)])、ビス (ベンゾ [h] キノリナト) イリジウム (I I I) アセチルアセトナート (略称: [I r (b z q)₂ (a c a c)])、ビス (2, 4 - ジフェニル - 1, 3 - オキサゾラト - N, C^{2'}) イリジウム (I I I) アセチルアセトナート (略称: [I r (d p o)₂ (a c a c)])、ビス { 2 - [4' - (パーフルオロフェニル) フェニル] ピリジナト - N, C^{2'} } イリジウム (I I I) アセチルアセトナート (略称: [I r (p - P F - p h)₂ (a c a c)])、ビス (2 - フェニルベンゾチアゾラト - N, C^{2'}) イリジウム (I I I) アセチルアセトナート (略称: [I r (b t)₂ (a c a c)])、ビス [2 - (2' - ベンゾ [4, 5 -] チエニル) ピリジナト - N, C^{3'}] イリジウム (I I I) アセチルアセトナート (略称: [I r (b t p)₂ (a c a c)])、ビス (1 - フェニルイソキノリナト - N, C^{2'}) イリジウム (I I I) アセチルアセトナート (略称: [I r (p i q)₂ (a c a c)])、(アセチルアセトナート) ビス [2, 3 - ビス (4 - フルオロフェニル) キノキサリナト] イリジウム (I I I) (略称: [I r (F d p q)₂ (a c a c)])、(アセチルアセトナート) ビス (3, 5 - ジメチル - 2 - フェニルピラジナト) イリジウム (I I I) (略称: [I r (m p p r - M e)₂ (a c a c)])、(アセチルアセトナート) ビス (5 - イソプロピル - 3 - メチル - 2 - フェニルピラジナト) イリジウム (I I I) (略称: [I r (m p p r - i P r)₂ (a c a c)])、(アセチルアセトナート) ビス (2, 3, 5 - トリフェニルピラジナト) イリジウム (I I I) (略称: [I r (t p p r)₂ (a c a c)])、ビス (2, 3, 5 - トリフェニルピラジナト) (ジピバロイルメタナト) イリジウム (I I I) (略称: [I r (t p p r)₂ (d p m)])、(アセチルアセトナート) ビス (6 - t e r t - ブチル - 4 - フェニルピリミジナト) イリジウム (I I I) (略称: [I r (t B u p p m)₂ (a c

10

20

30

40

50

a c)])、(アセチルアセトナト)ビス(4, 6 - ジフェニルピリミジナト)イリジウム(III)(略称: [Ir(dppm)₂(acac)])、2, 3, 7, 8, 12, 13, 17, 18 - オクタエチル - 21H, 23H - ポルフィリン白金(II)(略称: PtOEP)、トリス(1, 3 - ジフェニル - 1, 3 - プロパンジオナト)(モノフェナントロリン)ユーロピウム(III)(略称: [Eu(DBM)₃(Phen)])、トリス[1 - (2 - テノイル) - 3, 3, 3 - トリフルオロアセトナト](モノフェナントロリン)ユーロピウム(III)(略称: [Eu(TTA)₃(Phen)])などが挙げられる。

【0114】

また、TADF材料としては、例えば、フラレーンやその誘導体、プロフラビン等のアクリジン誘導体、エオシン等が挙げられる。また、マグネシウム(Mg)、亜鉛(Zn)、カドミウム(Cd)、スズ(Sn)、白金(Pt)、インジウム(In)、もしくはパラジウム(Pd)等を含む金属含有ポルフィリンが挙げられる。該金属含有ポルフィリンとしては、例えば、プロトポルフィリン - フッ化スズ錯体(略称: SnF₂(Proto IX))、メソポルフィリン - フッ化スズ錯体(略称: SnF₂(Meso IX))、ヘマトポルフィリン - フッ化スズ錯体(略称: SnF₂(Hemato IX))、コプロポルフィリンテトラメチルエステル - フッ化スズ錯体(略称: SnF₂(Copro III - 4Me))、オクタエチルポルフィリン - フッ化スズ錯体(略称: SnF₂(OEP))、エチオポルフィリン - フッ化スズ錯体(略称: SnF₂(Etio I))、オクタエチルポルフィリン - 塩化白金錯体(略称: PtCl₂OEP)等が挙げられる。さらに、2 - (ピフェニル - 4 - イル) - 4, 6 - ビス(12 - フェニルインドロ[2, 3 - a]カルバゾール - 11 - イル) - 1, 3, 5 - トリアジン(略称: PIC - TRZ)等の電子過剰型複素芳香環及び電子不足型複素芳香環を有する複素環化合物を用いることもできる。なお、電子過剰型複素芳香環と電子不足型複素芳香環とが直接結合した物質は、電子過剰型複素芳香環のドナー性と電子不足型複素芳香環のアクセプター性が共に強くなり、S1とT1のエネルギー差が小さくなるため、特に好ましい。

【0115】

さらに、発光層113には、独特な光学特性を有する量子ドット(QD: Quantum Dot)を用いることもできる。なお、QDは、ナノスケールの半導体結晶のことを指し、具体的にはおよそ数nm~数十nmの直径を有する。また、結晶の大きさを变えることで光学的特性や電子的特性を变えることができるので、発光色などの調整が容易である。また、量子ドットは、発光スペクトルのピーク幅が狭いため、色純度のよい発光を得ることができる。

【0116】

量子ドットを構成する材料としては、元素周期表第14族元素、第15族元素、第16族元素、複数の第14族元素からなる化合物、第4族から第14族に属する元素と第16族元素との化合物、第2族元素と第16族元素との化合物、第13族元素と第15族元素との化合物、第13族元素と第17族元素との化合物、第14族元素と第15族元素との化合物、第11族元素と第17族元素との化合物、酸化鉄類、酸化チタン類、カルコゲナイドスピネル類、各種半導体クラスターなどを挙げることができる。

【0117】

具体的には、セレン化カドミウム、硫化カドミウム、テルル化カドミウム、セレン化亜鉛、酸化亜鉛、硫化亜鉛、テルル化亜鉛、硫化水銀、セレン化水銀、テルル化水銀、砒化インジウム、リン化インジウム、砒化ガリウム、リン化ガリウム、窒化インジウム、窒化ガリウム、アンチモン化インジウム、アンチモン化ガリウム、リン化アルミニウム、砒化アルミニウム、アンチモン化アルミニウム、セレン化鉛、テルル化鉛、硫化鉛、セレン化インジウム、テルル化インジウム、硫化インジウム、セレン化ガリウム、硫化砒素、セレン化砒素、テルル化砒素、硫化アンチモン、セレン化アンチモン、テルル化アンチモン、硫化ビスマス、セレン化ビスマス、テルル化ビスマス、ケイ素、炭化ケイ素、ゲルマニウム、錫、セレン、テルル、ホウ素、炭素、リン、窒化ホウ素、リン化ホウ素、砒化ホウ素、

窒化アルミニウム、硫化アルミニウム、硫化バリウム、セレン化バリウム、テルル化バリウム、硫化カルシウム、セレン化カルシウム、テルル化カルシウム、硫化ベリリウム、セレン化ベリリウム、テルル化ベリリウム、硫化マグネシウム、セレン化マグネシウム、硫化ゲルマニウム、セレン化ゲルマニウム、テルル化ゲルマニウム、硫化錫、セレン化錫、テルル化錫、酸化鉛、フッ化銅、塩化銅、臭化銅、ヨウ化銅、酸化銅、セレン化銅、酸化ニッケル、酸化コバルト、硫化コバルト、酸化鉄、硫化鉄、酸化マンガン、硫化モリブデン、酸化バナジウム、酸化タングステン、酸化タンタル、酸化チタン、酸化ジルコニウム、窒化ケイ素、窒化ゲルマニウム、酸化アルミニウム、チタン酸バリウム、セレンと亜鉛とカドミウムの化合物、インジウムと砒素とリンの化合物、カドミウムとセレンと硫黄の化合物、カドミウムとセレンとテルルの化合物、インジウムとガリウムと砒素の化合物、インジウムとガリウムとセレンの化合物、インジウムとセレンと硫黄の化合物、銅とインジウムと硫黄の化合物およびこれらの組合せなどを挙げることができる。但し、これらに限定されるものではない。また、組成が任意の比率で表される、いわゆる合金型量子ドットを用いても良い。例えば、カドミウムとセレンと硫黄の合金型量子ドットは、元素の含有比率を変化させることで発光波長を変えることができるため、青色発光を得るには有効な手段の一つである。

10

【0118】

また、量子ドットの構造としては、コア型、コア-シェル型、コア-マルチシェル型などがあり、そのいずれを用いても良い。なお、コアを覆ってシェルが形成されるコア-シェル型やコア-マルチシェル型の量子ドットの場合には、コアに用いる無機材料よりも広いバンドギャップを持つ別の無機材料を用いてシェルを形成することによって、ナノ結晶表面に存在する欠陥やダングリングボンドの影響を低減させることができ、発光の量子効率を大きく改善させることができるため好ましい。

20

【0119】

また、QDは、溶液に分散させることができるため、塗布法、インクジェット法、印刷法などにより発光層113を形成することができる。なお、QDは、発色が明るく鮮やかなだけでなく、広範囲の波長の光を発光可能で、高効率、長寿命であることから、発光層113に用いることで素子特性を向上させることができる。

【0120】

電子輸送層114は、電子輸送性の高い物質（電子輸送性化合物ともいう）を含む層である。電子輸送層114には、トリス（8-キノリノラト）アルミニウム（略称：Alq₃）、トリス（4-メチル-8-キノリノラト）アルミニウム（略称：Almq₃）、BeBq₂、BA1q、ビス[2-（2-ヒドロキシフェニル）ベンゾオキサゾラト]亜鉛（略称：Zn（BOX）₂）、ビス[2-（2-ヒドロキシフェニル）ベンゾチアゾラト]亜鉛（略称：Zn（BTZ）₂）などの金属錯体を用いることができる。また、PBD、OXD-7、TAZ、3-（4-tert-ブチルフェニル）-4-（4-エチルフェニル）-5-（4-ピフェニル）-1,2,4-トリアゾール（略称：p-EtTAZ）、バソフェナントロリン（略称：BPhen）、バソキュプロイン（略称：BCP）、4,4'-ビス（5-メチルベンゾオキサゾール-2-イル）スチルベン（略称：BzOs）などの複素芳香族化合物も用いることができる。また、ポリ（2,5-ピリジンジイル）（略称：PPy）、ポリ[（9,9-ジヘキシルフルオレン-2,7-ジイル）-co-（ピリジン-3,5-ジイル）]（略称：PF-Py）、ポリ[（9,9-ジオクチルフルオレン-2,7-ジイル）-co-（2,2'-ビピリジン-6,6'-ジイル）]（略称：PF-BPy）のような高分子化合物を用いることもできる。ここに述べた物質は、主に $1 \times 10^{-6} \text{ cm}^2 / \text{Vs}$ 以上の電子移動度を有する物質である。なお、正孔よりも電子の輸送性の高い物質であれば、上記以外の物質を電子輸送層114として用いてもよい。

30

40

【0121】

また、電子輸送層114は、単層のものだけでなく、上記物質からなる層が2層以上積層された構造としてもよい。

50

【0122】

電子注入層115は、電子注入性の高い物質を含む層である。電子注入層115には、フッ化リチウム(LiF)、フッ化セシウム(CsF)、フッ化カルシウム(CaF₂)、リチウム酸化物(LiO_x)等のようなアルカリ金属、アルカリ土類金属、またはそれらの化合物を用いることができる。また、フッ化エルビウム(ErF₃)のような希土類金属化合物を用いることができる。また、電子注入層115にエレクトライドを用いてもよい。該エレクトライドとしては、例えば、カルシウムとアルミニウムの混合酸化物に電子を高濃度添加した物質等が挙げられる。なお、上述した電子輸送層114を構成する物質を用いることもできる。

【0123】

また、電子注入層115に、有機化合物と電子供与体(ドナー)とを混合してなる複合材料を用いてもよい。このような複合材料は、電子供与体によって有機化合物に電子が発生するため、電子注入性および電子輸送性に優れている。この場合、有機化合物としては、発生した電子の輸送に優れた材料であることが好ましく、具体的には、例えば上述した電子輸送層114を構成する物質(金属錯体や複素芳香族化合物等)を用いることができる。電子供与体としては、有機化合物に対し電子供与性を示す物質であればよい。具体的には、アルカリ金属やアルカリ土類金属や希土類金属が好ましく、リチウム、セシウム、マグネシウム、カルシウム、エルビウム、イッテルビウム等が挙げられる。また、アルカリ金属酸化物やアルカリ土類金属酸化物が好ましく、リチウム酸化物、カルシウム酸化物、バリウム酸化物等が挙げられる。また、酸化マグネシウムのようなルイス塩基を用いることもできる。また、テトラシアフルバレン(略称: TTF)等の有機化合物を用いることもできる。

【0124】

なお、上述した正孔注入層111、正孔輸送層112、発光層113、電子輸送層114、電子注入層115は、それぞれ、蒸着法(真空蒸着法を含む)、印刷法(例えば、凸版印刷法、凹版印刷法、グラビア印刷法、平版印刷法、孔版印刷法等)、インクジェット法、塗布法等の方法を単独または組み合わせて用いて形成することができる。また、上述した、正孔注入層111、正孔輸送層112、発光層113、電子輸送層114、及び電子注入層115には、上述した材料の他、量子ドットなどの無機化合物または高分子化合物(オリゴマー、 dendリマー、ポリマー等)を用いてもよい。

【0125】

上述した発光素子は、第1の電極101および第2の電極103との間に与えられる電位差により電流が流れ、EL層102において正孔と電子とが再結合することにより発光する。そして、この発光は、第1の電極101および第2の電極103のいずれか一方または両方を通して外部に取り出される。従って、第1の電極101および第2の電極103のいずれか一方、または両方が透光性を有する電極となる。

【0126】

以上により説明した発光素子は、有機金属錯体に基づく燐光発光が得られることから、蛍光性化合物のみを用いた発光素子に比べて、高効率な発光素子を実現することができる。

【0127】

なお、本実施の形態に示す構成は、他の実施の形態に示す構成と適宜組み合わせて用いることができるものとする。

【0128】

(実施の形態3)

本実施の形態では、本発明の一態様であり、EL層を複数有する構造の発光素子(以下、タンデム型発光素子という)について説明する。

【0129】

本実施の形態に示す発光素子は、図2(A)に示すように一対の電極(第1の電極201および第2の電極204)間に、電荷発生層205を介して複数のEL層(第1のEL層202(1)、第2のEL層202(2))を有するタンデム型発光素子である。

【0130】

本実施の形態において、第1の電極201は、陽極として機能する電極であり、第2の電極204は陰極として機能する電極である。なお、第1の電極201および第2の電極204は、実施の形態2と同様な構成を用いることができる。また、複数のEL層（第1のEL層202（1）、第2のEL層202（2））は、実施の形態2で示したEL層と両方とも同様な構成であっても良いが、いずれか一方が同様の構成であっても良い。すなわち、第1のEL層202（1）と第2のEL層202（2）は、同じ構成であっても異なる構成であってもよく、同じ構成である場合は、実施の形態2を適用することができる。

【0131】

また、複数のEL層（第1のEL層202（1）、第2のEL層202（2））の間に設けられている電荷発生層205は、第1の電極201と第2の電極204に電圧を印加したときに、一方のEL層に電子を注入し、他方のEL層に正孔を注入する機能を有する。本実施の形態の場合には、第1の電極201に第2の電極204よりも電位が高くなるように電圧を印加すると、電荷発生層205から第1のEL層202（1）に電子が注入され、第2のEL層202（2）に正孔が注入される。

10

【0132】

なお、電荷発生層205は、光の取り出し効率の点から、可視光に対して透光性を有する（具体的には、電荷発生層205の可視光の透過率が、40%以上）ことが好ましい。また、電荷発生層205は、第1の電極201や第2の電極204よりも低い導電率であっても機能する。

20

【0133】

電荷発生層205は、正孔輸送性の高い有機化合物に電子受容体（アクセプター）が添加された構成であっても、電子輸送性の高い有機化合物に電子供与体（ドナー）が添加された構成であってもよい。また、これらの両方の構成が積層されていても良い。

【0134】

正孔輸送性の高い有機化合物に電子受容体が添加された構成とする場合において、正孔輸送性の高い有機化合物としては、実施の形態2で正孔注入層111、および正孔輸送層112に用いる正孔輸送性の高い物質として示した物質を用いることができる。例えば、NPBやTPD、TDATA、MTDATA、BSPBなどの芳香族アミン化合物等を用いることができる。ここに述べた物質は、主に $1 \times 10^{-6} \text{ cm}^2 / \text{Vs}$ 以上の正孔移動度を有する物質である。但し、電子よりも正孔の輸送性の高い有機化合物であれば、上記以外の物質を用いても構わない。

30

【0135】

また、電子受容体としては、7,7,8,8-テトラシアノ-2,3,5,6-テトラフルオロキノジメタン（略称：F₄-TCNQ）、クロラニル等を挙げることができる。また元素周期表における第4族乃至第8族に属する金属の酸化物を挙げることができる。具体的には、酸化バナジウム、酸化ニオブ、酸化タンタル、酸化クロム、酸化モリブデン、酸化タングステン、酸化マンガン、酸化レニウムは電子受容性が高いため好ましい。中でも特に、酸化モリブデンは大気中でも安定であり、吸湿性が低く、扱いやすいため好ましい。

40

【0136】

一方、電子輸送性の高い有機化合物に電子供与体が添加された構成とする場合において、電子輸送性の高い有機化合物としては、実施の形態2で電子輸送層114に用いる電子輸送性の高い物質として示した物質を用いることができる。例えば、Alq、Almq₃、BeBq₂、BALqなど、キノリン骨格またはベンゾキノリン骨格を有する金属錯体等を用いることができる。また、この他、Zn(BOX)₂、Zn(BTZ)₂などのオキサゾール系、チアゾール系配位子を有する金属錯体なども用いることができる。さらに、金属錯体以外にも、PBDやOXD-7、TAZ、Bphen、BCPなども用いることができる。ここに述べた物質は、主に $1 \times 10^{-6} \text{ cm}^2 / \text{Vs}$ 以上の電子移動度を有する物質である。なお、正孔よりも電子の輸送性の高い有機化合物であれば、上記以外の物

50

質を用いても構わない。

【0137】

また、電子供与体としては、アルカリ金属またはアルカリ土類金属または希土類金属または元素周期表における第2、第13族に属する金属およびその酸化物、炭酸塩を用いることができる。具体的には、リチウム(Li)、セシウム(Cs)、マグネシウム(Mg)、カルシウム(Ca)、イットルビウム(Yb)、インジウム(In)、酸化リチウム、炭酸セシウムなどを用いることが好ましい。また、テトラシアナフタセンのような有機化合物を電子供与体として用いてもよい。

【0138】

なお、上述した材料を用いて電荷発生層205を形成することにより、EL層が積層された場合における駆動電圧の上昇を抑制することができる。また、電荷発生層205の形成方法としては、蒸着法(真空蒸着法を含む)、印刷法(例えば、凸版印刷法、凹版印刷法、グラビア印刷法、平版印刷法、孔版印刷法等)、インクジェット法、塗布法等の方法を単独または組み合わせて用いて形成することができる。

【0139】

本実施の形態では、EL層を2層有する発光素子について説明したが、図2(B)に示すように、n層(ただし、nは、3以上)のEL層(202(1)~202(n))を積層した発光素子についても、同様に適用することが可能である。本実施の形態に係る発光素子のように、一対の電極間に複数のEL層を有する場合、EL層とEL層との間にそれぞれ電荷発生層(205(1)~205(n-1))を配置することで、電流密度を低く保ったまま、高輝度領域での発光が可能である。電流密度を低く保てるため、長寿命素子を実現できる。

【0140】

また、それぞれのEL層の発光色を異なるものにすることで、発光素子全体として、所望の色の発光を得ることができる。例えば、2つのEL層を有する発光素子において、第1のEL層の発光色と第2のEL層の発光色を補色の関係になるようにすることで、発光素子全体として白色発光する発光素子を得ることも可能である。なお、補色とは、混合すると無彩色になる色同士の関係をいう。つまり、補色の関係にある色の光を互いに混合すると、白色発光を得ることができる。具体的には、第1のEL層から青色発光が得られ、第2のEL層から黄色発光または橙色発光が得られる組み合わせが挙げられる。この場合、青色発光と黄色発光(または橙色発光)が両方とも同じ蛍光発光、または燐光発光である必要はなく、青色発光が蛍光発光であり、黄色発光(または橙色発光)が燐光発光である組み合わせや、その逆の組み合わせとしてもよい。

【0141】

また、3つのEL層を有する発光素子の場合でも同様であり、例えば、第1のEL層の発光色が赤色であり、第2のEL層の発光色が緑色であり、第3のEL層の発光色が青色である場合、発光素子全体としては、白色発光を得ることができる。

【0142】

なお、本実施の形態に示す構成は、他の実施の形態に示した構成と適宜組み合わせて用いることができる。

【0143】

(実施の形態4)

本実施の形態では、本発明の一態様である発光装置について説明する。

【0144】

なお、上記発光装置は、パッシブマトリクス型の発光装置でもアクティブマトリクス型の発光装置でもよい。また、本実施の形態に示す発光装置には、他の実施形態で説明した発光素子を適用することが可能である。

【0145】

本実施の形態では、まずアクティブマトリクス型の発光装置について図3を用いて説明する。

【0146】

なお、図3(A)は発光装置を示す上面図であり、図3(B)は図3(A)を鎖線A-A'で切断した断面図である。本実施の形態に係る発光装置は、素子基板301上に設けられた画素部302と、駆動回路部(ソース線駆動回路)303と、駆動回路部(ゲート線駆動回路)(304a、304b)と、を有する。画素部302、駆動回路部303、及び駆動回路部(304a、304b)は、シール材305によって、素子基板301と封止基板306との間に封止されている。

【0147】

また、素子基板301上には、駆動回路部303、及び駆動回路部(304a、304b)に外部からの信号(例えば、ビデオ信号、クロック信号、スタート信号、又はリセット信号等)や電位を伝達する外部入力端子を接続するための引き回し配線307が設けられる。ここでは、外部入力端子としてFPC(フレキシブルプリントサーキット)308を設ける例を示している。なお、ここではFPCしか図示されていないが、このFPCにはプリント配線基板(PWB)が取り付けられていても良い。本明細書における発光装置には、発光装置本体だけでなく、それにFPCもしくはPWBが取り付けられた状態をも含むものとする。

10

【0148】

次に、断面構造について図3(B)を用いて説明する。素子基板301上には駆動回路部及び画素部が形成されているが、ここでは、ソース線駆動回路である駆動回路部303と、画素部302が示されている。

20

【0149】

駆動回路部303はFET309とFET310とを組み合わせた構成について例示している。なお、駆動回路部303は、単極性(nチャネル型またはpチャネル型のいずれか一方のみ)のトランジスタを含む回路で形成されても良いし、nチャネル型のトランジスタとpチャネル型のトランジスタを含むCMOS回路で形成されても良い。また、本実施の形態では、基板上に駆動回路を形成したドライバー一体型を示すが、必ずしもその必要はなく、基板上ではなく外部に駆動回路を形成することもできる。

【0150】

また、画素部302はスイッチング用FET(図示せず)と、電流制御用FET312とを有し、電流制御用FET312の配線(ソース電極又はドレイン電極)は、発光素子317aおよび発光素子317bの第1の電極(陽極)(313a、313b)と電氣的に接続されている。また、本実施の形態においては、画素部302に2つのFET(スイッチング用FET、電流制御用FET312)を用いて構成する例について示したが、これに限定されない。例えば、3つ以上のFETと、容量素子とを組み合わせる構成としてもよい。

30

【0151】

FET309、310、312としては、例えば、スタガ型や逆スタガ型のトランジスタを適用することができる。FET309、310、312に用いることのできる半導体材料としては、例えば、第13族半導体、第14族(シリコン等)半導体、化合物半導体、酸化物半導体、有機半導体を用いることができる。また、該半導体の結晶性については、特に限定されず、例えば、非晶質半導体、または結晶性半導体を用いることができる。特に、FET309、310、312としては、酸化物半導体を用いると好ましい。なお、酸化物半導体としては、例えば、In-Ga酸化物、In-M-Zn酸化物(Mは、Al、Ga、Y、Zr、La、Ce、HfまたはNd)等が挙げられる。FET309、310、312として、例えば、エネルギーギャップが2eV以上、好ましくは2.5eV以上、さらに好ましくは3eV以上の酸化物半導体を用いることで、トランジスタのオフ電流を低減することができる。

40

【0152】

また、第1の電極(313a、313b)には、光学調整のための導電膜(320a、320b)を積層した構造を含む。例えば、図3(B)に示すように発光素子317aと発

50

光素子 3 1 7 b とで取り出す光の波長が異なる場合には、導電膜 3 2 0 a と導電膜 3 2 0 b との膜厚は異なる。また、第 1 の電極 (3 1 3 a 、 3 1 3 b) の端部を覆って絶縁物 3 1 4 が形成されている。ここでは、絶縁物 3 1 4 として、ポジ型の感光性アクリル樹脂を用いることにより形成する。また、本実施の形態においては、第 1 の電極 (3 1 3 a 、 3 1 3 b) を陽極として用いる。

【 0 1 5 3 】

また、絶縁物 3 1 4 の上端部または下端部に曲率を有する面を形成するのが好ましい。絶縁物 3 1 4 の形状を上記のように形成することで、絶縁物 3 1 4 の上層に形成される膜の被覆性を良好なものとすることができる。例えば、絶縁物 3 1 4 の材料として、ネガ型の感光性樹脂、或いはポジ型の感光性樹脂のいずれかを使用することができ、有機化合物に限らず無機化合物、例えば、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化シリコン等を使用することができる。

【 0 1 5 4 】

第 1 の電極 (3 1 3 a 、 3 1 3 b) 上には、E L 層 3 1 5 及び第 2 の電極 3 1 6 が積層形成される。E L 層 3 1 5 は、少なくとも発光層が設けられており、第 1 の電極 (3 1 3 a 、 3 1 3 b) 、E L 層 3 1 5 及び第 2 の電極 3 1 6 からなる発光素子 (3 1 7 a 、 3 1 7 b) は、E L 層 3 1 5 の端部が、第 2 の電極 3 1 6 で覆われた構造を有する。また、E L 層 3 1 5 の構成については、実施の形態 2 や実施の形態 3 に示す単層構造または積層構造と同様であっても異なってもよい。さらに、発光素子ごとに異なってもよい。

【 0 1 5 5 】

なお、第 1 の電極 (3 1 3 a 、 3 1 3 b) 、E L 層 3 1 5 及び第 2 の電極 3 1 6 に用いる材料としては、実施の形態 2 に示す材料を用いることができる。また、発光素子 (3 1 7 a 、 3 1 7 b) の第 1 の電極 (3 1 3 a 、 3 1 3 b) は、領域 3 2 1 において、引き回し配線 3 0 7 と電気的に接続され F P C 3 0 8 を介して外部信号が入力される。さらに、発光素子 (3 1 7 a 、 3 1 7 b) の第 2 の電極 3 1 6 は、領域 3 2 2 において、引き回し配線 3 2 3 と電気的に接続され、ここでは図示しないが、F P C 3 0 8 を介して外部信号が入力される。

【 0 1 5 6 】

また、図 3 (B) に示す断面図では発光素子 (3 1 7 a 、 3 1 7 b) を 2 つのみ図示しているが、画素部 3 0 2 において、複数の発光素子がマトリクス状に配置されているものとする。すなわち、画素部 3 0 2 には、2 種類 (例えば (B 、 Y)) の発光が得られる発光素子だけでなく、3 種類 (例えば (R 、 G 、 B)) の発光が得られる発光素子や、4 種類 (例えば (R 、 G 、 B 、 Y) または (R 、 G 、 B 、 W) 等) の発光が得られる発光素子等をそれぞれ形成し、フルカラー表示可能な発光装置を形成することができる。なお、この時の発光層の形成には、発光素子の発光色などに応じて異なる材料を用いた発光層を形成 (いわゆる塗り分け形成) してもよいし、複数の発光素子が同じ材料を用いて形成された共通の発光層を有し、カラーフィルタと組み合わせることによってフルカラー化を実現させてもよい。このように数種類の発光が得られる発光素子を組み合わせることにより、色純度の向上、消費電力の低減等の効果が得ることができる。さらに、量子ドットとの組み合わせにより発光効率を向上させ、消費電力を低減させた発光装置としてもよい。

【 0 1 5 7 】

さらに、シール材 3 0 5 で封止基板 3 0 6 を素子基板 3 0 1 と貼り合わせることにより、素子基板 3 0 1 、封止基板 3 0 6 、およびシール材 3 0 5 で囲まれた空間 3 1 8 に発光素子 3 1 7 a 、 3 1 7 b が備えられた構造になっている。

【 0 1 5 8 】

また、封止基板 3 0 6 には、有色層 (カラーフィルタ) 3 2 4 が設けられており、隣り合う有色層の間には、黒色層 (ブラックマトリクス) 3 2 5 が設けられている。なお、黒色層 (ブラックマトリクス) 3 2 5 と一部重なるように隣り合う有色層 (カラーフィルタ) 3 2 4 の一方または両方が設けられていてもよい。なお、発光素子 3 1 7 a 、 3 1 7 b で得られた発光は、有色層 (カラーフィルタ) 3 2 4 を介して外部に取り出される。

【 0 1 5 9 】

なお、空間 3 1 8 には、不活性気体（窒素やアルゴン等）が充填される場合の他、シール材 3 0 5 で充填される構成も含むものとする。また、シール材を塗布して貼り合わせる場合には、UV 処理や熱処理等のいずれか、またはこれらを組み合わせて行うのが好ましい。

【 0 1 6 0 】

また、シール材 3 0 5 にはエポキシ系樹脂やガラスフリットを用いるのが好ましい。また、これらの材料はできるだけ水分や酸素を透過しない材料であることが望ましい。また、封止基板 3 0 6 に用いる材料としてガラス基板や石英基板の他、FRP (Fiber - Reinforced Plastics)、PVF (ポリビニルフロライド)、ポリエス
10 テルまたはアクリル樹脂等からなるプラスチック基板を用いることができる。シール材としてガラスフリットを用いる場合には、接着性の観点から素子基板 3 0 1 及び封止基板 3 0 6 はガラス基板であることが好ましい。

【 0 1 6 1 】

なお、発光素子と電氣的に接続される FET の構造は、図 3 (B) とはゲート電極の位置が異なる構造、すなわち図 3 (C) に示す FET 3 2 6、FET 3 2 7、FET 3 2 8 に示す構造としてもよい。また、封止基板 3 0 6 に設けられる有色層（カラーフィルタ）3 2 4 は、図 3 (C) に示すように黒色層（ブラックマトリクス）3 2 5 と重なる位置でさら
20 に隣り合う有色層（カラーフィルタ）3 2 4 とも重なるように設けられていてもよい。

【 0 1 6 2 】

以上のようにして、アクティブマトリクス型の発光装置を得ることができる。

【 0 1 6 3 】

また、本発明の一態様である発光装置としては、上述したアクティブマトリクス型の発光装置のみならずパッシブマトリクス型の発光装置とすることもできる。

【 0 1 6 4 】

図 4 (A) (B) にパッシブマトリクス型の発光装置を示す。図 4 (A) には、パッシブマトリクス型の発光装置の上面図、図 4 (B) には、断面図をそれぞれ示す。

【 0 1 6 5 】

図 4 (A) (B) に示すように、基板 4 0 1 上には、第 1 の電極 4 0 2 と、EL 層 (4 0 3 a、4 0 3 b、4 0 3 c) と、第 2 の電極 4 0 4 とを有する発光素子 4 0 5 が形成される。なお、第 1 の電極 4 0 2 は、島状であり、一方向（図 4 (A) では、横方向）にスト
30 ライプ状に複数形成されている。また、第 1 の電極 4 0 2 上の一部には、絶縁膜 4 0 6 が形成されている。絶縁膜 4 0 6 上には絶縁材料を用いてなる隔壁 4 0 7 が設けられる。隔壁 4 0 7 の側壁は、図 4 (B) に示すように基板面に近くなるに伴って、一方の側壁と他方の側壁との間隔が狭くなるような傾斜を有する。

【 0 1 6 6 】

なお、絶縁膜 4 0 6 は、第 1 の電極 4 0 2 上の一部に開口部を有するため、EL 層 (4 0 3 a、4 0 3 b、4 0 3 c) および第 2 の電極 4 0 4 を第 1 の電極 4 0 2 上に所望の形状に分離形成することができる。図 4 (A) および図 4 (B) には、メタルマスク等のマスクと絶縁膜 4 0 6 上の隔壁 4 0 7 とを組み合わせる EL 層 (4 0 3 a、4 0 3 b、4 0 3
40 c) および第 2 の電極 4 0 4 を形成する例を示す。また、EL 層 4 0 3 a、EL 層 4 0 3 b、EL 層 4 0 3 c は、それぞれ異なる発光色（例えば、赤、緑、青、黄、橙、白等）を呈する場合の例を示す。

【 0 1 6 7 】

また、EL 層 (4 0 3 a、4 0 3 b、4 0 3 c) を形成した後、第 2 の電極 4 0 4 が形成される。従って、第 2 の電極 4 0 4 は、EL 層 (4 0 3 a、4 0 3 b、4 0 3 c) 上に第 1 の電極 4 0 2 と接することなく形成される。

【 0 1 6 8 】

なお、封止の方法については、アクティブマトリクス型の発光装置の場合と同様に行うことができるので、説明は省略する。

10

20

30

40

50

【0169】

以上のようにして、パッシブマトリクス型の発光装置を得ることができる。

【0170】

例えば、本明細書等において、様々な基板を用いて、トランジスタまたは発光素子を形成することが出来る。基板の種類は、特定のものに限定されることはない。その基板の一例としては、半導体基板（例えば単結晶基板又はシリコン基板）、S O I 基板、ガラス基板、石英基板、プラスチック基板、金属基板、ステンレス・スチル基板、ステンレス・スチル・ホイルを有する基板、タングステン基板、タングステン・ホイルを有する基板、可撓性基板、貼り合わせフィルム、繊維状の材料を含む紙、又は基材フィルムなどがある。ガラス基板の一例としては、バリウムホウケイ酸ガラス、アルミノホウケイ酸ガラス、又はソーダライムガラスなどがある。可撓性基板、貼り合わせフィルム、基材フィルムなどの一例としては、以下のものがあげられる。例えば、ポリエチレンテレフタレート（PET）、ポリエチレンナフタレート（PEN）、ポリエーテルサルフォン（PES）、ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）に代表されるプラスチックがある。または、一例としては、アクリル等の合成樹脂などがある。または、一例としては、ポリプロピレン、ポリエステル、ポリフッ化ビニル、又はポリ塩化ビニルなどがある。または、一例としては、ポリアミド、ポリイミド、アラミド、エポキシ、無機蒸着フィルム、又は紙類などがある。特に、半導体基板、単結晶基板、又はS O I 基板などを用いてトランジスタを製造することによって、特性、サイズ、又は形状などのばらつきが少なく、電流供給能力が高く、サイズの小さいトランジスタを製造することができる。このようなトランジスタによって回路を構成すると、回路の低消費電力化、又は回路の高集積化を図ることができる。

【0171】

また、基板として、可撓性基板を用い、可撓性基板上に直接、トランジスタまたは発光素子を形成してもよい。または、基板とトランジスタまたは発光素子との間に剥離層を設けてもよい。剥離層は、その上に半導体装置を一部あるいは全部完成させた後、基板より分離し、他の基板に転載するために用いることができる。その際、トランジスタまたは発光素子は耐熱性の劣る基板や可撓性の基板にも転載できる。なお、上述の剥離層には、例えば、タングステン膜と酸化シリコン膜との無機膜の積層構造の構成や、基板上にポリイミド等の有機樹脂膜が形成された構成等を用いることができる。

【0172】

つまり、ある基板を用いてトランジスタまたは発光素子を形成し、その後、別の基板にトランジスタまたは発光素子を転置し、別の基板上にトランジスタまたは発光素子を配置してもよい。トランジスタまたは発光素子が転置される基板の一例としては、上述したトランジスタまたは発光素子を形成することが可能な基板に加え、紙基板、セロファン基板、アラミドフィルム基板、ポリイミドフィルム基板、石材基板、木材基板、布基板（天然繊維（絹、綿、麻）、合成繊維（ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル）若しくは再生繊維（アセテート、キュプラ、レーヨン、再生ポリエステル）などを含む）、皮革基板、又はゴム基板などがある。これらの基板を用いることにより、特性のよいトランジスタの形成、消費電力の小さいトランジスタの形成、壊れにくい装置の製造、耐熱性の付与、軽量化、又は薄型化を図ることができる。

【0173】

なお、本実施の形態に示す構成は、他の実施の形態に示した構成を適宜組み合わせて用いることができる。

【0174】

（実施の形態5）

本実施の形態では、本発明の一態様である発光装置を適用して完成させた様々な電子機器や自動車の一例について、説明する。

【0175】

発光装置を適用した電子機器として、例えば、テレビジョン装置（テレビ、又はテレビジョン受信機ともいう）、コンピュータ用などのモニタ、デジタルカメラ、デジタルビデオ

カメラ、デジタルフォトフレーム、携帯電話機（携帯電話、携帯電話装置ともいう）、携帯型ゲーム機、携帯情報端末、音響再生装置、パチンコ機などの大型ゲーム機などが挙げられる。これらの電子機器の具体例を図５、図６に示す。

【０１７６】

図５（Ａ）は、テレビジョン装置の一例を示している。テレビジョン装置７１００は、筐体７１０１に表示部７１０３が組み込まれている。表示部７１０３により、映像を表示することが可能であり、タッチセンサ（入力装置）を搭載したタッチパネル（入出力装置）であってもよい。なお、本発明の一態様である発光装置を表示部７１０３に用いることができる。また、ここでは、スタンド７１０５により筐体７１０１を支持した構成を示している。

10

【０１７７】

テレビジョン装置７１００の操作は、筐体７１０１が備える操作スイッチや、別体のリモコン操作機７１１０により行うことができる。リモコン操作機７１１０が備える操作キー７１０９により、チャンネルや音量の操作を行うことができ、表示部７１０３に表示される映像を操作することができる。また、リモコン操作機７１１０に、当該リモコン操作機７１１０から出力する情報を表示する表示部７１０７を設ける構成としてもよい。

【０１７８】

なお、テレビジョン装置７１００は、受信機やモデムなどを備えた構成とする。受信機により一般のテレビ放送の受信を行うことができ、さらにモデムを介して有線又は無線による通信ネットワークに接続することにより、一方向（送信者から受信者）又は双方向（送信者と受信者間、あるいは受信者間同士など）の情報通信を行うことも可能である。

20

【０１７９】

図５（Ｂ）はコンピュータであり、本体７２０１、筐体７２０２、表示部７２０３、キーボード７２０４、外部接続ポート７２０５、ポインティングデバイス７２０６等を含む。なお、コンピュータは、本発明の一態様である発光装置をその表示部７２０３に用いることにより作製することができる。また、表示部７２０３は、タッチセンサ（入力装置）を搭載したタッチパネル（入出力装置）であってもよい。

【０１８０】

図５（Ｃ）は、スマートウォッチであり、筐体７３０２、表示部７３０４、操作ボタン７３１１、７３１２、接続端子７３１３、バンド７３２１、留め金７３２２、等を有する。

30

【０１８１】

ベゼル部分を兼ねる筐体７３０２に搭載された表示部７３０４は、非矩形状の表示領域を有している。表示部７３０４は、時刻を表すアイコン７３０５、その他のアイコン７３０６等を表示することができる。また、表示部７３０４は、タッチセンサ（入力装置）を搭載したタッチパネル（入出力装置）であってもよい。

【０１８２】

なお、図５（Ｃ）に示すスマートウォッチは、様々な機能を有することができる。例えば、様々な情報（静止画、動画、テキスト画像など）を表示部に表示する機能、タッチパネル機能、カレンダー、日付又は時刻などを表示する機能、様々なソフトウェア（プログラム）によって処理を制御する機能、無線通信機能、無線通信機能を用いて様々なコンピュータネットワークに接続する機能、無線通信機能を用いて様々なデータの送信又は受信を行う機能、記録媒体に記録されているプログラム又はデータを読み出して表示部に表示する機能、等を有することができる。

40

【０１８３】

また、筐体７３０２の内部に、スピーカ、センサ（力、変位、位置、速度、加速度、角速度、回転数、距離、光、液、磁気、温度、化学物質、音声、時間、硬度、電場、電流、電圧、電力、放射線、流量、湿度、傾度、振動、にৌい又は赤外線を測定する機能を含むもの）、マイクロフォン等を有することができる。なお、スマートウォッチは、発光装置をその表示部７３０４に用いることにより作製することができる。

【０１８４】

50

図5(D)は、携帯電話機(スマートフォンを含む)の一例を示している。携帯電話機7400は、筐体7401に、表示部7402、マイク7406、スピーカ7405、カメラ7407、外部接続部7404、操作ボタン7403などを備えている。また、本発明の一態様に係る発光素子を、可撓性を有する基板に形成して発光装置を作製した場合、図5(D)に示すような曲面を有する表示部7402に適用することが可能である。

【0185】

図5(D)に示す携帯電話機7400は、表示部7402を指などで触れることで、情報を入力することができる。また、電話を掛ける、或いはメールを作成するなどの操作は、表示部7402を指などで触れることにより行うことができる。

【0186】

表示部7402の画面は主として3つのモードがある。第1は、画像の表示を主とする表示モードであり、第2は、文字等の情報の入力を主とする入力モードである。第3は表示モードと入力モードの2つのモードが混合した表示+入力モードである。

【0187】

例えば、電話を掛ける、或いはメールを作成する場合は、表示部7402を文字の入力を主とする文字入力モードとし、画面に表示させた文字の入力操作を行えばよい。この場合、表示部7402の画面のほとんどにキーボード又は番号ボタンを表示させることが好ましい。

【0188】

また、携帯電話機7400内部に、ジャイロセンサや加速度センサ等の検出装置を設けることで、携帯電話機7400の向き(縦か横か)を判断して、表示部7402の画面表示を自動的に切り替えるようにすることができる。

【0189】

また、画面モードの切り替えは、表示部7402を触れること、又は筐体7401の操作ボタン7403の操作により行われる。また、表示部7402に表示される画像の種類によって切り替えるようにすることもできる。例えば、表示部に表示する画像信号が動画のデータであれば表示モード、テキストデータであれば入力モードに切り替える。

【0190】

また、入力モードにおいて、表示部7402の光センサで検出される信号を検知し、表示部7402のタッチ操作による入力が一定期間ない場合には、画面のモードを入力モードから表示モードに切り替えるように制御してもよい。

【0191】

表示部7402は、イメージセンサとして機能させることもできる。例えば、表示部7402に掌や指で触れ、掌紋、指紋等を撮像することで、本人認証を行うことができる。また、表示部に近赤外光を発光するバックライト又は近赤外光を発光するセンシング用光源を用いれば、指静脈、掌静脈などを撮像することもできる。

【0192】

さらに、携帯電話機(スマートフォンを含む)の別の構成として、図5(D'-1)や図5(D'-2)のような構造を有する携帯電話機に適用することもできる。

【0193】

なお、図5(D'-1)や図5(D'-2)のような構造を有する場合には、文字情報や画像情報などを筐体7500(1)、7500(2)の第1面7501(1)、7501(2)だけでなく、第2面7502(1)、7502(2)に表示させることができる。このような構造を有することにより、携帯電話機を胸ポケットに収納したままの状態、第2面7502(1)、7502(2)などに表示された文字情報や画像情報などを使用者が容易に確認することができる。

【0194】

また、発光装置を適用した電子機器として、図6(A)~(C)に示すような折りたたみ可能な携帯情報端末が挙げられる。図6(A)には、展開した状態の携帯情報端末9310を示す。また、図6(B)には、展開した状態又は折りたたんだ状態の一方から他方に

10

20

30

40

50

変化する途中の状態の携帯情報端末 9310 を示す。さらに、図 6 (C) には、折りたたんだ状態の携帯情報端末 9310 を示す。携帯情報端末 9310 は、折りたたんだ状態では可搬性に優れ、展開した状態では、継ぎ目のない広い表示領域により表示の一覧性に優れる。

【0195】

表示部 9311 はヒンジ 9313 によって連結された 3 つの筐体 9315 に支持されている。なお、表示部 9311 は、タッチセンサ (入力装置) を搭載したタッチパネル (入出力装置) であってもよい。また、表示部 9311 は、ヒンジ 9313 を介して 2 つの筐体 9315 間を屈曲させることにより、携帯情報端末 9310 を展開した状態から折りたたんだ状態に可逆的に変形させることができる。本発明の一態様の発光装置を表示部 9311 に用いることができる。表示部 9311 における表示領域 9312 は折りたたんだ状態の携帯情報端末 9310 の側面に位置する表示領域である。表示領域 9312 には、情報アイコンや使用頻度の高いアプリやプログラムのショートカットなどを表示させることができ、情報の確認やアプリなどの起動をスムーズに行うことができる。

10

【0196】

また、発光装置を適用した自動車を図 7 (A) (B) に示す。すなわち、発光装置を、自動車と一体にして設けることができる。具体的には、図 7 (A) に示す自動車の外側のライト 5101 (車体後部も含む)、タイヤのホイール 5102、ドア 5103 の一部または全体などに適用することができる。また、図 7 (B) に示す自動車の内側の表示部 5104、ハンドル 5105、シフトレバー 5106、座席シート 5107、インナーリアビューミラー 5108 等に適用することができる。その他、ガラス窓の一部に適用してもよい。

20

【0197】

以上のようにして、本発明の一態様である発光装置を適用して電子機器や自動車を得ることができる。なお、適用できる電子機器や自動車は、本実施の形態に示したものに限らず、あらゆる分野において適用することが可能である。

【0198】

なお、本実施の形態に示す構成は、他の実施の形態に示した構成と適宜組み合わせる用いることができる。

【0199】

(実施の形態 6)

本実施の形態では、本発明の一態様である発光素子を適用して作製される照明装置の構成について図 8 を用いて説明する。

30

【0200】

図 8 (A)、(B)、(C)、(D) には、照明装置の断面図の一例を示す。なお、図 8 (A)、(B) は基板側に光を取り出すボトムエミッション型の照明装置であり、図 8 (C)、(D) は、封止基板側に光を取り出すトップエミッション型の照明装置である。

【0201】

図 8 (A) に示す照明装置 4000 は、基板 4001 上に発光素子 4002 を有する。また、基板 4001 の外側に凹凸を有する基板 4003 を有する。発光素子 4002 は、第 1 の電極 4004 と、EL 層 4005 と、第 2 の電極 4006 を有する。

40

【0202】

第 1 の電極 4004 は、電極 4007 と電気的に接続され、第 2 の電極 4006 は電極 4008 と電気的に接続される。また、第 1 の電極 4004 と電気的に接続される補助配線 4009 を設けてもよい。なお、補助配線 4009 上には、絶縁層 4010 が形成されている。

【0203】

また、基板 4001 と封止基板 4011 は、シール材 4012 で接着されている。また、封止基板 4011 と発光素子 4002 の間には、乾燥剤 4013 が設けられていることが好ましい。なお、基板 4003 は、図 8 (A) のような凹凸を有するため、発光素子 40

50

02で生じた光の取り出し効率を向上させることができる。

【0204】

また、基板4003に代えて、図8(B)の照明装置4100のように、基板4001の外側に拡散板4015を設けてもよい。

【0205】

図8(C)の照明装置4200は、基板4201上に発光素子4202を有する。発光素子4202は第1の電極4204と、EL層4205と、第2の電極4206とを有する。

【0206】

第1の電極4204は、電極4207と電氣的に接続され、第2の電極4206は電極4208と電氣的に接続される。また第2の電極4206と電氣的に接続される補助配線4209を設けてもよい。また、補助配線4209の下部に、絶縁層4210を設けてもよい。

10

【0207】

基板4201と凹凸のある封止基板4211は、シール材4212で接着されている。また、封止基板4211と発光素子4202の間にバリア膜4213および平坦化膜4214を設けてもよい。なお、封止基板4211は、図8(C)のような凹凸を有するため、発光素子4202で生じた光の取り出し効率を向上させることができる。

【0208】

また、封止基板4211に代えて、図8(D)の照明装置4300のように、発光素子4202の上に拡散板4215を設けてもよい。

20

【0209】

なお、本実施の形態で示すEL層4005、4205に、本発明の一態様である有機金属錯体を適用することができる。この場合、消費電力の低い照明装置を提供することができる。

【0210】

なお、本実施の形態に示す構成は、他の実施の形態に示した構成と適宜組み合わせて用いることができる。

【0211】

(実施の形態7)

本実施の形態では、本発明の一態様である発光装置を適用した応用品である照明装置の一例について、図9を用いて説明する。

30

【0212】

図9は、発光装置を室内の照明装置8001として用いた例である。なお、発光装置は大面積化も可能であるため、大面積の照明装置を形成することもできる。その他、曲面を有する筐体を用いることで、発光領域が曲面を有する照明装置8002を形成することもできる。本実施の形態で示す発光装置に含まれる発光素子は薄膜状であり、筐体のデザインの自由度が高い。したがって、様々な意匠を凝らした照明装置を形成することができる。さらに、室内の壁面に照明装置8003を備えても良い。

【0213】

なお、上記以外にも室内に備えられた家具の一部に発光装置を適用することにより、家具としての機能を備えた照明装置とすることができる。

40

【0214】

以上のように、発光装置を適用した様々な照明装置が得られる。なお、これらの照明装置は本発明の一態様に含まれるものとする。

【0215】

また、本実施の形態に示す構成は、他の実施の形態に示した構成と適宜組み合わせて用いることができる。

【0216】

(実施の形態8)

50

本実施の形態においては、本発明の一態様の発光素子または本発明の一態様の発光装置を有するタッチパネルについて、図１０～図１４を用いて説明を行う。

【０２１７】

図１０（Ａ）（Ｂ）は、タッチパネル２０００の斜視図である。なお、図１０（Ａ）（Ｂ）において、明瞭化のため、タッチパネル２０００の代表的な構成要素を示す。

【０２１８】

タッチパネル２０００は、表示パネル２５０１とタッチセンサ２５９５とを有する（図１０（Ｂ）参照）。また、タッチパネル２０００は、基板２５１０、基板２５７０、及び基板２５９０を有する。

【０２１９】

表示パネル２５０１は、基板２５１０上に複数の画素及び該画素に信号を供給することができる複数の配線２５１１を有する。複数の配線２５１１は、基板２５１０の外周部にまで引き回され、その一部が端子２５１９を構成している。端子２５１９はＦＰＣ２５０９（１）と電氣的に接続する。

【０２２０】

基板２５９０には、タッチセンサ２５９５と、タッチセンサ２５９５と電氣的に接続する複数の配線２５９８とを有する。複数の配線２５９８は、基板２５９０の外周部に引き回され、その一部は端子２５９９を構成する。そして、端子２５９９はＦＰＣ２５０９（２）と電氣的に接続される。なお、図１０（Ｂ）では明瞭化のため、基板２５９０の裏面側（基板２５１０と対向する面側）に設けられるタッチセンサ２５９５の電極や配線等を実線で示している。

【０２２１】

タッチセンサ２５９５として、例えば静電容量方式のタッチセンサを適用できる。静電容量方式としては、表面型静電容量方式、投影型静電容量方式等がある。

【０２２２】

投影型静電容量方式としては、主に駆動方式の違いから自己容量方式、相互容量方式などがある。相互容量方式を用いると同時多点検出が可能となるため好ましい。

【０２２３】

まず、投影型静電容量方式のタッチセンサを適用する場合について、図１０（Ｂ）を用いて説明する。なお、投影型静電容量方式の場合には、指等の検知対象の近接または接触を検知することができる、様々なセンサを適用することができる。

【０２２４】

投影型静電容量方式のタッチセンサ２５９５は、電極２５９１と電極２５９２とを有する。電極２５９１と電極２５９２は、複数の配線２５９８のうちのそれぞれ異なる配線と電氣的に接続する。また、電極２５９２は、図１０（Ａ）（Ｂ）に示すように、一方向に繰り返し配置された複数の四辺形が角部で配線２５９４により、一方向に接続される形状を有する。電極２５９１も同様に複数の四辺形が角部で接続される形状を有するが、接続される方向は、電極２５９２が接続される方向と交差する方向となる。なお、電極２５９１が接続される方向と、電極２５９２が接続される方向とは、必ずしも直交する関係にある必要はなく、０度を超えて９０度未満の角度をなすように配置されてもよい。

【０２２５】

なお、配線２５９４の電極２５９２との交差部の面積は、できるだけ小さくなる形状が好ましい。これにより、電極が設けられていない領域の面積を低減でき、透過率のバラツキを低減できる。その結果、タッチセンサ２５９５を透過する光の輝度のバラツキを低減することができる。

【０２２６】

なお、電極２５９１及び電極２５９２の形状はこれに限定されず、様々な形状を取りうる。例えば、複数の電極２５９１をできるだけ隙間が生じないように配置し、絶縁層を介して電極２５９２を複数設ける構成としてもよい。このとき、隣接する２つの電極２５９２の間に、これらとは電氣的に絶縁されたダミー電極を設けると、透過率の異なる領域の面

10

20

30

40

50

積を低減できるため好ましい。

【0227】

次に、図11を用いて、タッチパネル2000の詳細について説明する。図11は、図10(A)に示す一点鎖線X1-X2間の断面図に相当する。

【0228】

タッチパネル2000は、タッチセンサ2595と表示パネル2501とを有する。

【0229】

タッチセンサ2595は、基板2590に接して千鳥格子状に配置された電極2591及び電極2592と、電極2591及び電極2592を覆う絶縁層2593と、隣り合う電極2591を電氣的に接続する配線2594とを有する。なお、隣り合う電極2591の間には、電極2592が設けられている。

10

【0230】

電極2591及び電極2592は、透光性を有する導電材料を用いて形成することができる。透光性を有する導電性材料としては、酸化インジウム、インジウム錫酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸化亜鉛、ガリウムを添加した酸化亜鉛などの導電性酸化物を用いることができる。また、グラフェン化合物を用いることもできる。なお、グラフェン化合物を用いる場合は、例えば膜状に形成された酸化グラフェンを還元して形成することができる。還元する方法としては、熱を加える方法やレーザを照射する方法等を挙げることができる。

【0231】

20

電極2591及び電極2592の形成方法としては、例えば、透光性を有する導電性材料を基板2590上にスパッタリング法により成膜した後、フォトリソグラフィ法等の様々なパターンニング技術により、不要な部分を除去することで形成することができる。

【0232】

絶縁層2593に用いる材料としては、例えば、アクリル樹脂、エポキシ樹脂などの樹脂、シロキサン結合を有する樹脂の他、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、酸化アルミニウムなどの無機絶縁材料を用いることができる。

【0233】

また、絶縁層2593の一部に形成された配線2594により、隣接する電極2591が電氣的に接続される。なお、配線2594に用いる材料は、電極2591及び電極2592に用いる材料よりも導電性の高い材料を用いることにより電気抵抗を低減することができるため好ましい。

30

【0234】

また、配線2598は、電極2591または電極2592と電氣的に接続される。なお、配線2598の一部は、端子として機能する。配線2598には、例えば、アルミニウム、金、白金、銀、ニッケル、チタン、タングステン、クロム、モリブデン、鉄、コバルト、銅、またはパラジウム等の金属材料や、該金属材料を含む合金材料を用いることができる。

【0235】

また、端子2599により、配線2598とFPC2509(2)とが電氣的に接続される。なお、端子2599には、様々な異方性導電フィルム(ACF: Anisotropic Conductive Film)や、異方性導電ペースト(ACP: Anisotropic Conductive Paste)などを用いることができる。

40

【0236】

また、配線2594に接して接着層2597が設けられる。すなわち、タッチセンサ2595は、接着層2597を介して、表示パネル2501に重なるように貼り合わされる。なお、接着層2597と接する表示パネル2501の表面は、図11(A)に示すように基板2570を有していてもよいが、必ずしも必要ではない。

【0237】

接着層2597は、透光性を有する。例えば、熱硬化性樹脂や紫外線硬化樹脂を用いるこ

50

とができ、具体的には、アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、エポキシ系樹脂、またはシロキサン系樹脂を用いることができる。

【0238】

図11(A)に示す表示パネル2501は、基板2510と基板2570との間にマトリクス状に配置された複数の画素と駆動回路とを有する。また、各画素は発光素子と、発光素子を駆動する画素回路とを有する。

【0239】

図11(A)には、表示パネル2501の画素の一例として、画素2502Rを示し、駆動回路の一例として走査線駆動回路2503gを示す。

【0240】

画素2502Rは、発光素子2550Rと、発光素子2550Rに電力を供給することができるトランジスタ2502tとを有する。

【0241】

トランジスタ2502tは、絶縁層2521で覆われている。なお、絶縁層2521は、先に形成されたトランジスタ等に起因する凹凸を平坦化するための機能を有する。また、絶縁層2521に不純物の拡散を抑制できる機能を付与してもよい。この場合、不純物の拡散によるトランジスタ等の信頼性の低下を抑制できるので好ましい。

【0242】

発光素子2550Rは、トランジスタ2502tと配線を介して電氣的に接続される。なお、配線と直接接続されるのは、発光素子2550Rの一方の電極である。なお、発光素子2550Rの一方の電極の端部は、絶縁体2528で覆われている。

【0243】

発光素子2550Rは、一対の電極間にEL層を有してなる。また、発光素子2550Rと重なる位置に着色層2567Rが設けられており、発光素子2550Rが発する光の一部は、着色層2567Rを透過して、図中に示す矢印の方向に射出される。また、着色層の端部に遮光層2567BMが設けられており、発光素子2550Rと着色層2567Rとの間には、封止層2560を有する。

【0244】

なお、発光素子2550Rからの光を取り出す方向に封止層2560が設けられている場合には、封止層2560は、透光性を有するのが好ましい。また、封止層2560は、空気より大きい屈折率を有すると好ましい。

【0245】

走査線駆動回路2503gは、トランジスタ2503tと、容量素子2503cとを有する。なお、駆動回路を画素回路と同一の工程で同一基板上に形成することができる。従って、画素回路のトランジスタ2502tと同様に、駆動回路(走査線駆動回路2503g)のトランジスタ2503tも絶縁層2521で覆われている。

【0246】

また、トランジスタ2503tに信号を供給することができる配線2511が設けられている。なお、配線2511と接して端子2519が設けられる。また、端子2519は、FPC2509(1)と電氣的に接続されており、FPC2509(1)は、画像信号及び同期信号等の信号を供給する機能を有する。なお、FPC2509(1)にはプリント配線基板(PWB)が取り付けられていても良い。

【0247】

図11(A)において示す表示パネル2501には、ボトムゲート型のトランジスタを適用する場合について示したが、トランジスタの構造はこれに限られることはなく様々な構造のトランジスタを適用することができる。また、図11(A)に示す、トランジスタ2502t及びトランジスタ2503tには、酸化物半導体を含む半導体層をチャネル領域として用いることができる。その他、アモルファスシリコンを含む半導体層や、レーザーアニールなどの処理により結晶化させた多結晶シリコンを含む半導体層をチャネル領域として用いることができる。

10

20

30

40

50

【0248】

また、図11(A)に示すボトムゲート型のトランジスタとは異なるトップゲート型のトランジスタを表示パネル2501に適用する場合の構成について、図11(B)に示す。なお、トランジスタの構造が変わった場合でも、チャンネル領域に用いることができるバリエーションについては同様とする。

【0249】

図11(A)で示したタッチパネル2000は、図11(A)に示すように画素からの光が外部に射出される側の表面に、少なくとも画素と重なるように反射防止層2567pを有するのが好ましい。なお、反射防止層2567pとして、円偏光板等を用いることができる。

10

【0250】

図11(A)で示した基板2510、基板2570、基板2590としては、例えば、水蒸気の透過率が $1 \times 10^{-5} \text{ g / (m}^2 \cdot \text{day)}$ 以下、好ましくは $1 \times 10^{-6} \text{ g / (m}^2 \cdot \text{day)}$ 以下である可撓性を有する材料を好適に用いることができる。または、これらの基板の熱膨張率が、およそ等しい材料を用いることが好ましい。例えば、線膨張率が $1 \times 10^{-3} / \text{K}$ 以下、好ましくは $5 \times 10^{-5} / \text{K}$ 以下、より好ましくは $1 \times 10^{-5} / \text{K}$ 以下である材料が挙げられる。

【0251】

次に、図11に示すタッチパネル2000と構成の異なるタッチパネル2000'について、図12を用いて説明する。但し、タッチパネル2000と同様にタッチパネルとして適用することができる。

20

【0252】

図12には、タッチパネル2000'の断面図を示す。図12に示すタッチパネル2000'は、図11に示すタッチパネル2000と、表示パネル2501に対するタッチセンサ2595の位置が異なる。ここでは異なる構成についてのみ説明し、同様の構成を用いることができる部分は、タッチパネル2000の説明を援用することとする。

【0253】

着色層2567Rは、発光素子2550Rと重なる位置にある。また、図12(A)に示す発光素子2550Rからの光は、トランジスタ2502tが設けられている方向に射出される。すなわち、発光素子2550Rからの光(一部)は、着色層2567Rを透過して、図中に示す矢印の方向に射出される。なお、着色層2567Rの端部には遮光層2567BMが設けられている。

30

【0254】

また、タッチセンサ2595は、表示パネル2501の発光素子2550Rから見てトランジスタ2502tが設けられている側に設けられている(図12(A)参照)。

【0255】

また、接着層2597は、表示パネル2501が有する基板2510と接しており、図12(A)に示す構造の場合には、表示パネル2501とタッチセンサ2595とを貼り合わせている。但し、接着層2597により貼り合わされる表示パネル2501とタッチセンサ2595との間に基板2510を設けない構成としてもよい。

40

【0256】

また、タッチパネル2000の場合と同様にタッチパネル2000'の場合も表示パネル2501には、様々な構造のトランジスタを適用することができる。なお、図12(A)においては、ボトムゲート型のトランジスタを適用する場合について示したが、図12(B)に示すようにトップゲート型のトランジスタを適用してもよい。

【0257】

次に、タッチパネルの駆動方法の一例について、図13を用いて説明を行う。

【0258】

図13(A)は、相互容量方式のタッチセンサの構成を示すブロック図である。図13(A)では、パルス電圧出力回路2601、電流検出回路2602を示している。なお、図

50

13(A)では、パルス電圧が与えられる電極2621をX1-X6として、電流の変化を検知する電極2622をY1-Y6として、それぞれ6本の配線で例示している。また、図13(A)は、電極2621と、電極2622とが重畳することで形成される容量2603を示している。なお、電極2621と電極2622とはその機能を互いに置き換えてもよい。

【0259】

パルス電圧出力回路2601は、X1-X6の配線に順にパルス電圧を印加するための回路である。X1-X6の配線にパルス電圧が印加されることで、容量2603を形成する電極2621と電極2622との間に電界が生じる。この電極間に生じる電界が遮蔽等により容量2603の相互容量に変化を生じさせることを利用して、被検知体の近接、または接触を検出することができる。

10

【0260】

電流検出回路2602は、容量2603での相互容量の変化による、Y1-Y6の配線での電流の変化を検出するための回路である。Y1-Y6の配線では、被検知体の近接、または接触がないと検出される電流値に変化はないが、検出する被検知体の近接、または接触により相互容量が減少する場合には電流値が減少する変化を検出する。なお電流の検出は、積分回路等を用いて行えばよい。

【0261】

次に、図13(B)には、図13(A)で示す相互容量方式のタッチセンサにおける入出力波形のタイミングチャートを示す。図13(B)では、1フレーム期間で各行列での被検知体の検出を行うものとする。また図13(B)では、被検知体を検出しない場合(非タッチ)と被検知体を検出する場合(タッチ)との2つの場合について示している。なおY1-Y6の配線については、検出される電流値に対応する電圧値とした波形を示している。

20

【0262】

X1-X6の配線には、順にパルス電圧が与えられ、該パルス電圧にしたがってY1-Y6の配線での波形が変化する。被検知体の近接または接触がない場合には、X1-X6の配線の電圧の変化に応じてY1-Y6の波形が一様に変化する。一方、被検知体が近接または接触する箇所では、電流値が減少するため、これに対応する電圧値の波形も変化する。このように、相互容量の変化を検出することにより、被検知体の近接または接触を検出することができる。

30

【0263】

また、図13(A)ではタッチセンサとして配線の交差部に容量2603のみを設けるパッシブ型のタッチセンサの構成を示したが、トランジスタと容量とを備えたアクティブ型のタッチセンサとしてもよい。図14にアクティブ型のタッチセンサに含まれる一つのセンサ回路の例を示している。

【0264】

図14に示すセンサ回路は、容量2603と、トランジスタ2611と、トランジスタ2612と、トランジスタ2613とを有する。

【0265】

トランジスタ2613はゲートに信号G2が与えられ、ソースまたはドレインの一方に電圧VRESが与えられ、他方が容量2603の一方の電極およびトランジスタ2611のゲートと電氣的に接続する。トランジスタ2611は、ソースまたはドレインの一方がトランジスタ2612のソースまたはドレインの一方と電氣的に接続し、他方に電圧VSSが与えられる。トランジスタ2612は、ゲートに信号G1が与えられ、ソースまたはドレインの他方が配線MLと電氣的に接続する。容量2603の他方の電極には電圧VSSが与えられる。

40

【0266】

次に、図14に示すセンサ回路の動作について説明する。まず信号G2としてトランジスタ2613をオン状態とする電位が与えられることで、トランジスタ2611のゲートが

50

接続されるノードnに電圧VRESに対応した電位が与えられる。次に、信号G2としてトランジスタ2613をオフ状態とする電位が与えられることで、ノードnの電位が保持される。続いて、指等の被検知体の近接または接触により、容量2603の相互容量が変化することに伴い、ノードnの電位がVRESから変化する。

【0267】

読み出し動作は、信号G1としてトランジスタ2612をオン状態とする電位を与える。ノードnの電位に応じてトランジスタ2611に流れる電流、すなわち配線MLに流れる電流が変化する。この電流を検出することにより、被検知体の近接または接触を検出することができる。

【0268】

トランジスタ2611、トランジスタ2612、及びトランジスタ2613としては、酸化半導体層をチャネル領域が形成される半導体層に用いることが好ましい。とくにトランジスタ2613にこのようなトランジスタを適用することにより、ノードnの電位を長期間に亘って保持することが可能となり、ノードnにVRESを供給しなおす動作（リフレッシュ動作）の頻度を減らすことができる。

【0269】

なお、本実施の形態に示す構成は、他の実施の形態に示した構成と適宜組み合わせて用いることができる。

【0270】

（実施の形態9）

本実施の形態においては、本発明の一態様の発光素子を有する表示装置として、反射型の液晶素子と、発光素子と、を有し、透過モードと反射モードの両方の表示を行うことのできる表示装置について、図15～図17を用いて説明する。なお、このような表示装置は、ER-hybrid display (Emissive OLED and Reflective LC Hybrid display) と呼ぶことができる。

【0271】

なお、本実施の形態で示す表示装置は、屋外など外光の明るい場所において、反射モードを用いた表示により、極めて電力消費が低い駆動を行うことができる。一方、夜間や室内など外光が暗い場所では、透過モードを用いた表示により、最適な輝度で画像を表示することができるという特徴を有する。従って、これらを組み合わせて表示させることにより、従来の表示パネルに比べて、低い消費電力で、且つコントラストの高い表示を行うことができる。

【0272】

本実施の形態で示す表示装置の一例としては、反射電極を備えた液晶素子と、発光素子とが積層され、発光素子と重なる位置に反射電極の開口部が設けられ、反射モードの際には可視光を反射電極によって反射させ、透過モードの場合には、反射電極の開口部から発光素子の光が射出される構成を有する表示装置について示す。なお、これらの素子（液晶素子および発光素子）の駆動に用いるトランジスタは、同一平面上に配置されていることが好ましい。また、積層される液晶素子と、発光素子とは、絶縁層を介して形成されることが好ましい。

【0273】

図15(A)には、本実施の形態で説明する表示装置のブロック図を示す。表示装置500は、回路(G)501、回路(S)502、および表示部503を有する。なお、表示部503には、画素504が、方向R及び方向Cにマトリクス状に複数配置されている。また、回路(G)501は、配線G1、配線G2、配線ANO、及び配線CSCOMが、それぞれ複数電氣的に接続されており、さらにこれらの配線は、方向Rに複数配列された画素504とも電氣的に接続されている。回路(S)502は、配線S1及び配線S2が、それぞれ複数電氣的に接続されており、さらにこれらの配線は、方向Cに複数配列された画素504とも電氣的に接続されている。

【0274】

また、画素 5 0 4 は、液晶素子と発光素子を有し、これらは、互いに重なる部分を有する。

【 0 2 7 5 】

図 1 5 (B 1) には、画素 5 0 4 が有する液晶素子の反射電極として機能する導電膜 5 0 5 の形状について示す。なお、導電膜 5 0 5 の一部で発光素子と重なる位置 5 0 6 に開口部 5 0 7 が設けられている。すなわち、発光素子からの光は、この開口部 5 0 7 を介して射出される。

【 0 2 7 6 】

図 1 5 (B 1) に示す画素 5 0 4 は、方向 R に隣接する画素 5 0 4 が異なる色を呈するように配列されている。さらに、開口部 5 0 7 は、方向 R に一列に配列されることのないように設けられている。このような配列にすることは、隣接する画素 5 0 4 が有する発光素子間におけるクロストークを抑制する効果を有する。

10

【 0 2 7 7 】

開口部 5 0 7 の形状としては、例えば多角形、四角形、楕円形、円形または十字等の形状とすることができる。また、細長い筋状、スリット状等の形状としてもよい。

【 0 2 7 8 】

なお、導電膜 5 0 5 の配列のバリエーションとしては、図 1 5 (B 2) に示す配列としてもよい。

【 0 2 7 9 】

導電膜 5 0 5 の総面積（開口部 5 0 7 を除く）に対する開口部 5 0 7 の割合は、表示装置の表示に影響を与える。すなわち、開口部 5 0 7 の面積が大きいと液晶素子による表示が暗くなり、開口部 5 0 7 の面積が小さいと発光素子による表示が暗くなるという問題が生じる。また、上記の比率だけでなく、開口部 5 0 7 の面積そのものが小さい場合にも、発光素子から射出される光の取り出し効率が低下するという問題が生じる。なお、上記導電膜 5 0 5 の総面積（開口部 5 0 7 を除く）に対する開口部 5 0 7 の面積の割合としては、5 % 以上 6 0 % 以下とするのが液晶素子および発光素子を組み合わせた際の表示品位を保つ上で好ましい。

20

【 0 2 8 0 】

次に、画素 5 0 4 の回路構成の一例について図 1 6 を用いて説明する。図 1 6 では、隣接する 2 つの画素 5 0 4 を示す。

30

【 0 2 8 1 】

画素 5 0 4 は、トランジスタ S W 1、容量素子 C 1、液晶素子 5 1 0、トランジスタ S W 2、トランジスタ M、容量素子 C 2、及び発光素子 5 1 1 等を有する。なお、これらは、配線 G 1、配線 G 2、配線 A N O、配線 C S C O M、配線 S 1、及び配線 S 2 のいずれかと画素 5 0 4 において、電氣的に接続されている。また、液晶素子 5 1 0 は配線 V C O M 1 と、発光素子 5 1 1 は配線 V C O M 2 と、それぞれ電氣的に接続されている。

【 0 2 8 2 】

また、トランジスタ S W 1 のゲートは、配線 G 1 と接続され、トランジスタ S W 1 のソース又はドレインの一方は、配線 S 1 と接続され、ソース又はドレインの他方は、容量素子 C 1 の一方の電極、及び液晶素子 5 1 0 の一方の電極と接続されている。なお、容量素子 C 1 の他方の電極は、配線 C S C O M と接続されている。また、液晶素子 5 1 0 の他方の電極は、配線 V C O M 1 と接続されている。

40

【 0 2 8 3 】

また、トランジスタ S W 2 のゲートは、配線 G 2 と接続され、トランジスタ S W 2 のソース又はドレインの一方は、配線 S 2 と接続され、ソース又はドレインの他方は、容量素子 C 2 の一方の電極、及びトランジスタ M のゲートと接続されている。なお、容量素子 C 2 の他方の電極は、トランジスタ M のソース又はドレインの一方、及び配線 A N O と接続されている。また、トランジスタ M のソース又はドレインの他方は、発光素子 5 1 1 の一方の電極と接続されている。また、発光素子 5 1 1 の他方の電極は、配線 V C O M 2 と接続されている。

50

【0284】

なお、トランジスタMは、半導体を挟む2つのゲートを有し、これら2つのゲートは、電氣的に接続されている。このような構造とすることにより、トランジスタMが流す電流量を増大させることができる。

【0285】

配線G1から与えられる信号によって、トランジスタSW1の導通状態または非導通状態が制御される。また、配線VCOM1からは、所定の電位が与えられる。また、配線S1から与えられる信号によって、液晶素子510の液晶の配向状態を制御することができる。また、配線CSCOMからは、所定の電位が与えられる。

【0286】

配線G2から与えられる信号によって、トランジスタSW2の導通状態または非導通状態が制御される。また、配線VCOM2及び配線ANOからそれぞれ与えられる電位の電位差によって、発光素子511を発光させることができる。また、配線S2から与えられる信号によって、トランジスタMの導通状態を制御することができる。

【0287】

したがって、本実施の形態で示す構成において、例えば反射モードの場合には、配線G1及び配線S1から与えられる信号により液晶素子510を制御し、光学変調を利用して表示させることができる。また、透過モードの場合には、配線G2及び配線S2から与えられる信号により発光素子511を発光させることができる。さらに両方のモードを同時に用いる場合には、配線G1、配線G2、配線S1及び配線S2のそれぞれから与えられる信号に基づき所望の駆動を行うことができる。

【0288】

次に、本実施の形態で説明する表示装置500の断面概略図を図17に示し、詳細を説明する。

【0289】

表示装置500は、基板521と基板522との間に、発光素子523および液晶素子524を有する。なお、発光素子523および液晶素子524は、絶縁層525を介してそれぞれ形成される。すなわち、基板521と絶縁層525との間に発光素子523を有し、基板522と絶縁層525との間に液晶素子524を有する。

【0290】

絶縁層525と発光素子523との間には、トランジスタ515、トランジスタ516、トランジスタ517、および着色層528等を有する。

【0291】

基板521と発光素子523との間には、接着層529を有する。また、発光素子523は、絶縁層525側から一方の電極となる導電層530、EL層531、他方の電極となる導電層532の順に積層された積層構造を有する。なお、発光素子523は、ボトムエミッション型の発光素子であるため、導電層532は可視光を反射する材料を含み、導電層530は可視光を透過する材料を含む。発光素子523が発する光は、着色層528、絶縁層525を透過し、さらに開口部533を通過して液晶素子524を透過した後、基板522から外部に射出される。

【0292】

絶縁層525と基板522の間には、液晶素子524の他、着色層534、遮光層535、絶縁層546および構造体536等を有する。また、液晶素子524は、一方の電極となる導電層537、液晶538、他方の電極となる導電層539、および配向膜540、541等を有する。なお、液晶素子524は、反射型の液晶素子であり、導電層539は、反射電極として機能するため反射率の高い材料を用いる。また、導電層537は、透明電極として機能するため可視光を透過する材料を含む。さらに、導電層537および導電層539の液晶538側には、それぞれ配向膜540、541を有する。また、絶縁層546は、着色層534及び遮光層535を覆うように設けられており、オーバーコートとしての機能を有する。なお、配向膜540、541は不要であれば設けなくてもよい。

【 0 2 9 3 】

導電層 5 3 9 の一部には、開口部 5 3 3 が設けられている。なお、導電層 5 3 9 に接して導電層 5 4 3 を有しており、導電層 5 4 3 は透光性を有するため、導電層 5 4 3 には可視光を透過する材料を用いる。

【 0 2 9 4 】

構造体 5 3 6 は、絶縁層 5 2 5 と基板 5 2 2 とが必要以上に接近することを抑制するスペーサとしての機能を有する。なお、構造体 5 3 6 は不要であれば設けなくてもよい。

【 0 2 9 5 】

トランジスタ 5 1 5 のソース又はドレインのいずれか一方は、発光素子 5 2 3 の導電層 5 3 0 と電氣的に接続されている。例えばトランジスタ 5 1 5 は、図 1 6 に示すトランジスタ M に対応する。

10

【 0 2 9 6 】

トランジスタ 5 1 6 のソース又はドレインのいずれか一方は、端子部 5 1 8 を介して液晶素子 5 2 4 の導電層 5 3 9 及び導電層 5 4 3 と電氣的に接続されている。すなわち、端子部 5 1 8 は、絶縁層 5 2 5 の両面に設けられる導電層同士を電氣的に接続する機能を有する。なお、トランジスタ 5 1 6 は、図 1 6 に示すトランジスタ S W 1 に対応する。

【 0 2 9 7 】

基板 5 2 1 と基板 5 2 2 とが重ならない領域には、端子部 5 1 9 が設けられている。端子部 5 1 9 は端子部 5 1 8 と同様に、絶縁層 5 2 5 の両面に設けられる導電層同士を電氣的に接続する。端子部 5 1 9 は、導電層 5 4 3 と同一の導電膜を加工して得られた導電層と電氣的に接続されている。これにより、端子部 5 1 9 と F P C 5 4 4 とを接続層 5 4 5 を介して電氣的に接続することができる。

20

【 0 2 9 8 】

また、接着層 5 4 2 が設けられる一部の領域には、接続部 5 4 7 が設けられている。接続部 5 4 7 において、導電層 5 4 3 と同一の導電膜を加工して得られた導電層と、導電層 5 3 7 の一部が、接続体 5 4 8 によって電氣的に接続されている。したがって、導電層 5 3 7 に、F P C 5 4 4 から入力される信号または電位を、接続体 5 4 8 を介して供給することができる。

【 0 2 9 9 】

導電層 5 3 7 と導電層 5 4 3 の間に、構造体 5 3 6 が設けられている。構造体 5 3 6 は、液晶素子 5 2 4 のセルギャップを保持する機能を有する。

30

【 0 3 0 0 】

導電層 5 4 3 としては、金属酸化物、金属窒化物、または低抵抗化された酸化物半導体等の酸化物を用いることが好ましい。酸化物半導体を用いる場合には、水素、ボロン、リン、窒素、及びその他の不純物の濃度、並びに酸素欠損量の少なくとも一が、トランジスタに用いる半導体層に比べて高められた材料を、導電層 5 4 3 に用いればよい。

【 0 3 0 1 】

なお、本実施の形態に示す構成は、他の実施の形態に示した構成と適宜組み合わせることができる。

【 実施例 1 】

40

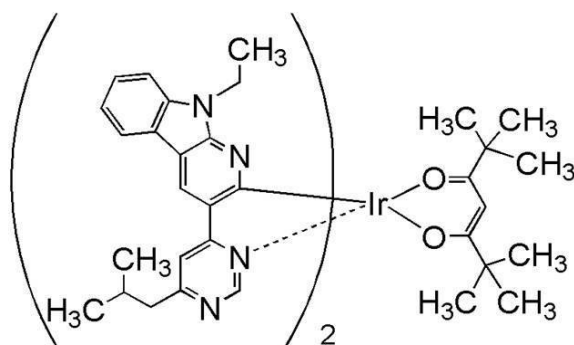
【 0 3 0 2 】

合成例 1

本実施例では、実施の形態 1 の構造式 (1 0 0) で表される本発明の一態様である有機金属錯体、ビス { 9 - エチル - 3 - [6 - (2 - メチルプロピル) - 4 - ピリジニル - N 3] - 9 H - ピリド [2 , 3 - b] インドール - 2 - イル - C } (2 , 4 - ベンタンジオナト - ² O , O ') イリジウム (I I I) (略称 : [I r (i B u i d r p y p m) ₂ (a c a c)]) の合成方法について説明する。なお、[I r (i B u i d r p y p m) ₂ (a c a c)] の構造を以下に示す。

【 0 3 0 3 】

【化 2 2】



(100)

【 0 3 0 4】

<ステップ 1 : 3 - (4 , 4 , 5 , 5 - テトラメチル - 1 , 3 , 2 - ジオキサボロラン - 2 - イル) - 9 H - ピリド [2 , 3 - b] インドールの合成 >

まず、3 - クロロ - 9 H - ピリド [2 , 3 - b] インドール 2 . 0 1 g、ビス (ピナコレート) ジボロン 3 . 0 2 g、酢酸カリウム 1 . 5 2 g、dry アセトニトリル 9 9 mL を 2 0 0 mL 三口フラスコに入れ、フラスコ内を窒素置換した。

【 0 3 0 5】

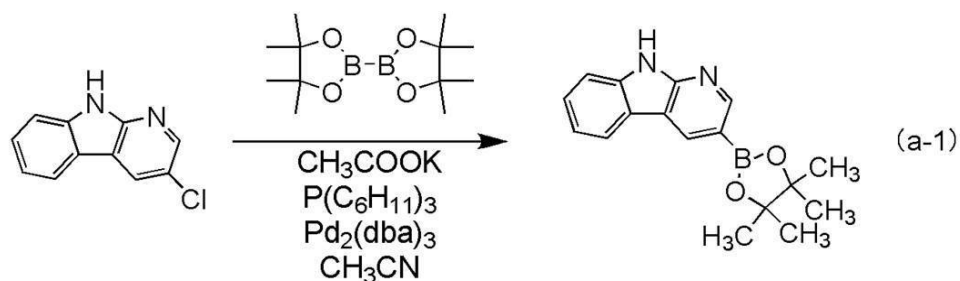
フラスコ内を減圧下で撹拌することで脱気した後、トリシクロヘキシルホスフィン (0 . 6 M トルエン溶液) (略称 : $P(C_6H_{11})_3$) 1 . 4 mL とトリス (ジベンジリデン アセトン) ジパラジウム (0) (略称 : $Pd_2(dba)_3$) 0 . 3 7 g を入れ、8 5 で 1 2 時間撹拌した。ここで、 $P(C_6H_{11})_3$ 0 . 7 mL、 $Pd_2(dba)_3$ 0 . 1 9 g を加え、8 5 で 7 時間撹拌した後、更に $P(C_6H_{11})_3$ 0 . 7 mL、 $Pd_2(dba)_3$ 0 . 1 9 g を加え、8 5 で 7 時間撹拌した。

【 0 3 0 6】

その後この溶液に水を加え、酢酸エチルにて有機層を抽出した。得られた抽出液を飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムにて乾燥した。乾燥した後の溶液をろ過した。この溶液の溶媒を留去した後、得られた残渣を、ヘキサン : 酢酸エチル = 2 : 1 (体積比) を展開溶媒とするシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、目的物を得た (白色粉末、収率 4 1 %)。ステップ 1 の合成スキームを下記 (a - 1) に示す。

【 0 3 0 7】

【化 2 3】



【 0 3 0 8】

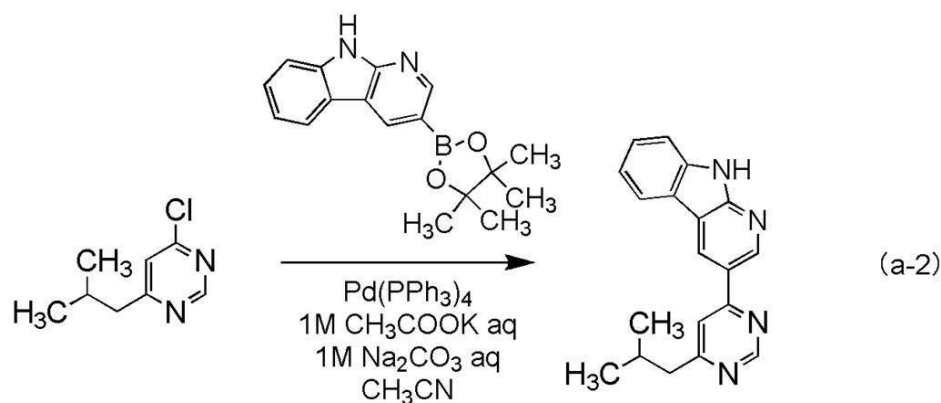
<ステップ 2 : 3 - [6 - (2 - メチルプロピル) - 4 - ピリミジニル] - 9 H - ピリド [2 , 3 - b] インドールの合成 >

次に、上記ステップ 1 で得た 3 - (4 , 4 , 5 , 5 - テトラメチル - 1 , 3 , 2 - ジオキサボロラン - 2 - イル) - 9 H - ピリド [2 , 3 - b] インドール 1 . 8 2 g、4 - クロロ - 6 - (2 - メチルプロピル) ピリミジン 0 . 8 7 g と 1 M 酢酸カリウム水溶液 7 . 7 mL、1 M 炭酸ナトリウム水溶液 7 . 7 mL、アセトニトリル 1 6 mL を、還流管を付け

た 100 mL 丸底フラスコにいれ、フラスコ内をアルゴン置換した。この混合物にテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0) 0.35 g を加え、反応容器にマイクロ波(2.45 GHz 400 W)を1時間照射することで加熱した。その後、析出した固体を吸引ろ過し、水、エタノールで洗浄した。得られた固体を、ジクロロメタン：酢酸エチル = 2 : 1 (体積比) を展開溶媒とするシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、目的物を得た(白色粉末、収率 91%)。ステップ2の合成スキームを下記(a-2)に示す。

【0309】

【化24】



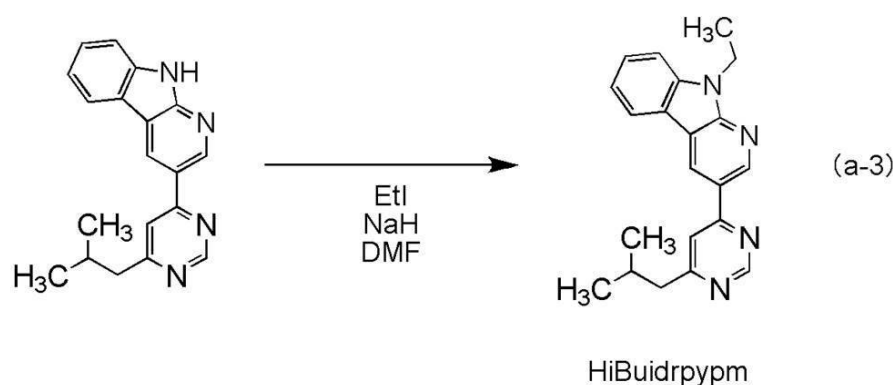
【0310】

<ステップ3：9-エチル-3-[6-(2-メチルプロピル)-4-ピリミジニル]-9H-ピリド[2,3-b]インドールの合成>

次に、上記ステップ2で得た3-[6-(2-メチルプロピル)-4-ピリミジニル]-9H-ピリド[2,3-b]インドール 1.71 g と dry DMF 50 mL を 100 mL 三口フラスコに入れ、フラスコ内を窒素置換した。ここに水素化ナトリウム(60% in mineral oil) 0.68 g を加え、室温で1時間攪拌した。その後、ヨードエタン 0.96 mL を滴下し、室温で20時間半攪拌した。得られた反応溶液を水 150 mL に注ぎ、ジクロロメタンにて有機層を抽出した。得られた抽出液を飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムにて乾燥した。乾燥した後の溶液をろ過した。この溶液の溶媒を留去した後、得られた残渣を、ヘキサン：酢酸エチル = 5 : 1 (体積比) を展開溶媒とするシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、目的のピリミジン誘導体、HiBuidrpypm (略称) を得た(黄色オイル、収率 86%)。ステップ3の合成スキームを下記(a-3)に示す。

【0311】

【化25】



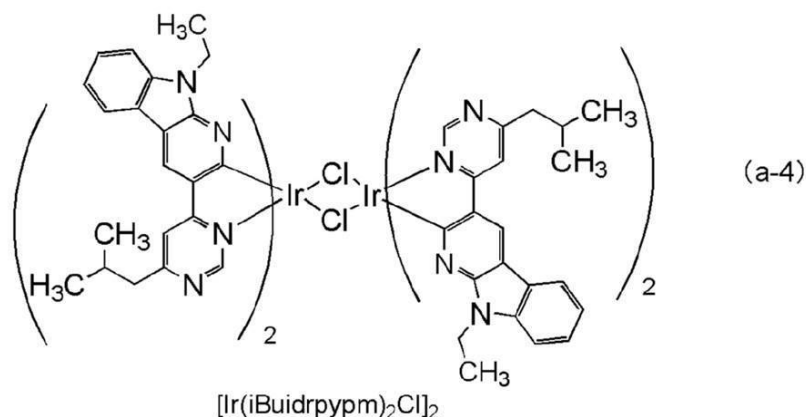
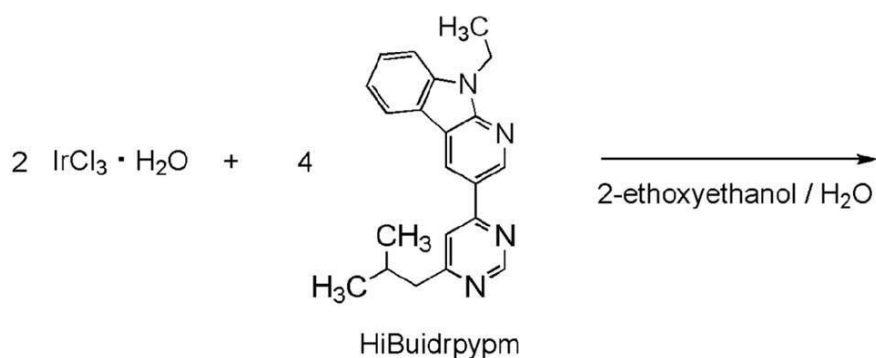
【0312】

<ステップ4：ジ-μ-クロロ-テトラキス{9-エチル-3-[6-(2-メチルプロピル)-4-ピリミジニル-N3]-9H-ピリド[2,3-b]インドール-2-イル-C}ジイリジウム(III)(略称：[Ir(iBuidrppym)₂Cl]₂)の合成>

次に、2-エトキシエタノール15mLと水5mL、上記ステップ3で得たHiBuidrppym 1.60g、塩化イリジウム水和物(IrCl₃・nH₂O)(フルヤ金属社製)0.69gを、還流管を付けたナスフラスコに入れ、フラスコ内をアルゴン置換した。その後、マイクロ波(2.45GHz 100W)を1時間照射し、反応させた。溶媒を留去した後、得られた残渣をメタノールで吸引る過、洗浄し、複核錯体[Ir(iBuidrppym)₂Cl]₂を得た(黄褐色粉末、収率83%)。なお、マイクロ波の照射はマイクロ波合成装置(CEM社製 Discover)を用いた。また、ステップ4の合成スキームを下記(a-4)に示す。

【0313】

【化26】



【0314】

<ステップ5；ビス{9-エチル-3-[6-(2-メチルプロピル)-4-ピリミジニル-N3]-9H-ピリド[2,3-b]インドール-2-イル-C}(2,4-ペンタンジオナト-²O,O')イリジウム(III)(略称：[Ir(iBuidrppym)₂(acac)]の合成>

さらに、2-エトキシエタノール20mL、上記ステップ4で得た複核錯体[Ir(iBuidrppym)₂Cl]₂ 1.28g、アセチルアセトン(略称：Hacac)0.22g、炭酸ナトリウム0.77gを、還流管を付けたナスフラスコに入れ、フラスコ内をアルゴン置換した。その後、マイクロ波(2.45GHz 120W)を60分間照射することで加熱した。得られた反応溶液を吸引る過した後、ろ液を濃縮し、黄色固体を得た。この固体を用いて再度反応を行った。

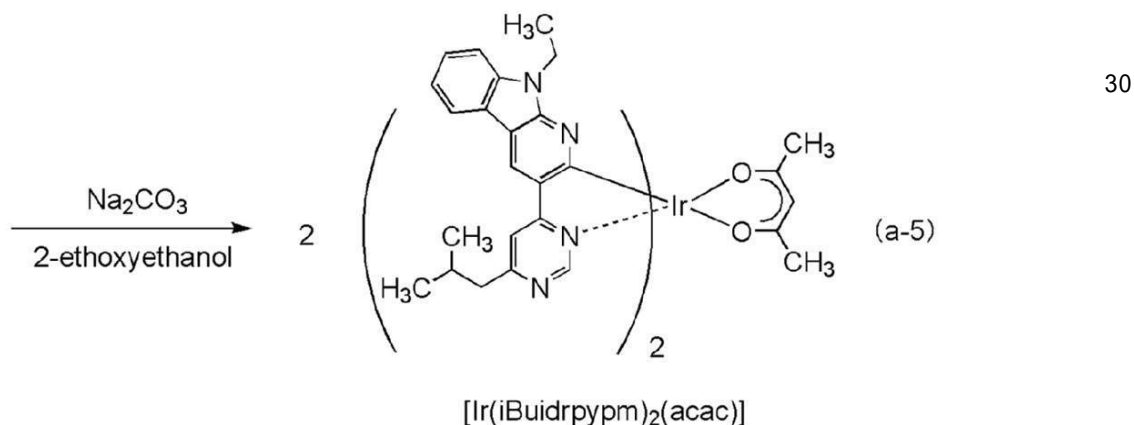
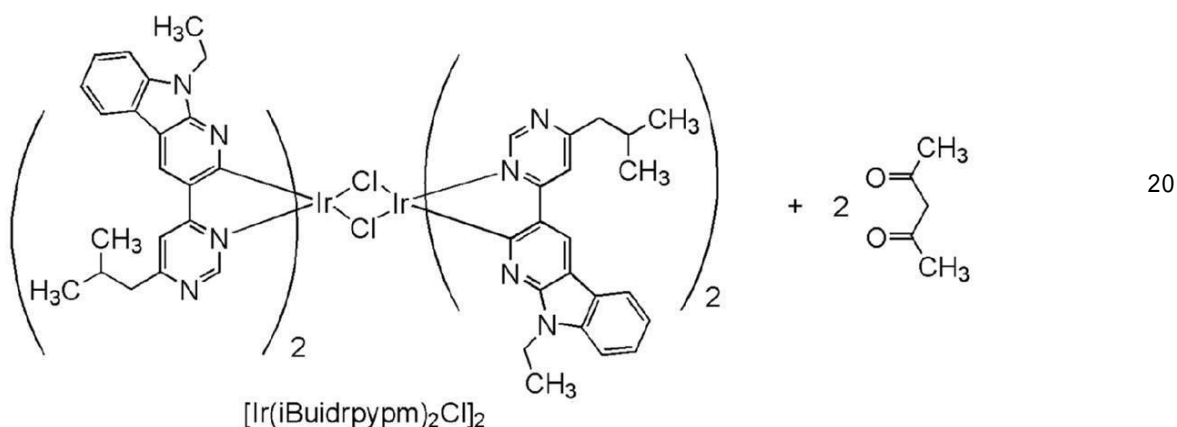
【0315】

上記黄色固体0.94g、Hacac0.16g、炭酸ナトリウム0.56g、2-エト

キシエタノール 20 mL を、還流管を付けたナスフラスコに入れ、フラスコ内をアルゴン置換した。その後、マイクロ波 (2.45 GHz 120 W) を 2 時間照射することで加熱した。ここで更に Hacac 0.16 g を加え、マイクロ波 (2.45 GHz 120 W) を 2 時間照射することで加熱した。得られた反応溶液を吸引ろ過し、ジクロロメタンにて洗浄した。ろ液を濃縮し、得られた残渣を、ジクロロメタン：酢酸エチル = 10 : 1 (体積比) を展開溶媒とするシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製した後、ジクロロメタンとメタノールの混合溶媒にて再結晶することにより、本発明の有機金属錯体、 $[\text{Ir}(\text{iBuidrpypm})_2(\text{acac})]$ を黄色粉末として得た (収率 19%)。得られた黄色粉末固体 0.27 g を、トレインサブレーション法により昇華精製した。昇華精製条件は、圧力 2.6 Pa、アルゴンガスを流量 5 mL/min で流しながら、310 で固体を加熱した。昇華精製後、目的物の黄色固体を収率 78% で得た。ステップ 5 の合成スキームを下記 (a-5) に示す。

【0316】

【化27】



【0317】

なお、上記ステップ 5 で得られた化合物の核磁気共鳴分光法 (^1H -NMR) による分析結果を下記に示す。また、 ^1H -NMR チャートを図 18 に示す。このことから、本合成例において、上述の構造式 (100) で表される有機金属錯体、 $[\text{Ir}(\text{iBuidrpypm})_2(\text{acac})]$ が得られたことがわかった。

【0318】

^1H -NMR. (CDCl_3): 1.11 - 1.16 (m, 18 H), 1.87 (s, 6 H), 2.35 - 2.40 (m, 2 H), 2.85 - 2.95 (m, 4 H), 3.97 - 4.03 (m, 2 H), 4.06 - 4.12 (m, 2 H), 5.32 (s, 1 H), 7.11 (t, 2 H), 7.19 (d, 2 H), 7.31 (t, 2 H), 7.63 (s, 2

10

20

30

40

50

H), 7.87 (d, 2H), 8.28 (s, 2H), 9.15 (s, 2H).

【0319】

次に、 $[\text{Ir}(\text{iBuIdrppy})_2(\text{acac})]$ のジクロロメタン溶液の紫外可視吸収スペクトル（以下、単に「吸収スペクトル」という）及び発光スペクトルを測定した。吸収スペクトルの測定には、紫外可視分光光度計（（株）日本分光製 V550型）を用い、ジクロロメタン溶液（0.011 mmol/L）を石英セルに入れ、室温で測定を行った。また、発光スペクトルの測定には、絶対PL量子収率測定装置（（株）浜松ホトニクス製 C11347-01）を用い、グローブボックス（（株）ブライト製 LABstar M13（1250/780）にて、窒素雰囲気下でジクロロメタン脱酸素溶液（0.011 mmol/L）を石英セルに入れ、密栓し、室温で測定を行った。得られた吸収スペクトル及び発光スペクトルの測定結果を図19に示す。横軸は波長、縦軸は吸収強度および発光強度を表す。また、図19において2本の実線が示されているが、細い実線は吸収スペクトルを示し、太い実線は発光スペクトルを示している。図19に示す吸収スペクトルは、ジクロロメタン溶液（0.011 mmol/L）を石英セルに入れて測定した吸収スペクトルから、ジクロロメタンのみを石英セルに入れて測定した吸収スペクトルを差し引いた結果を示している。

10

【0320】

図19に示す通り、有機金属錯体 $[\text{Ir}(\text{iBuIdrppy})_2(\text{acac})]$ は、516 nm に発光ピークを有しており、ジクロロメタン溶液からは緑色の発光が観測された。

20

【実施例2】

【0321】

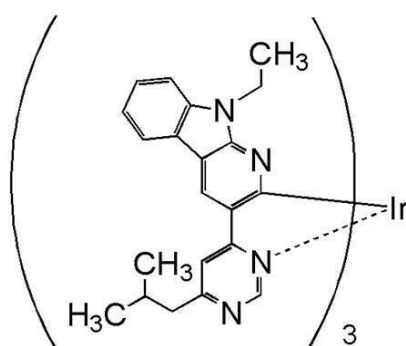
合成例2

本実施例では、実施の形態1の構造式(112)で表される本発明の一態様である有機金属錯体、トリス{9-エチル-3-[6-(2-メチルプロピル)-4-ピリジニル-N3]-9H-ピリド[2,3-b]インドール-2-イル-C}イリジウム(III)（略称： $[\text{Ir}(\text{iBuIdrppy})_3]$ ）の合成方法について説明する。なお、 $[\text{Ir}(\text{iBuIdrppy})_3]$ の構造を以下に示す。

【0322】

【化28】

30



(112)

40

【0323】

< $[\text{Ir}(\text{iBuIdrppy})_3]$ の合成 >

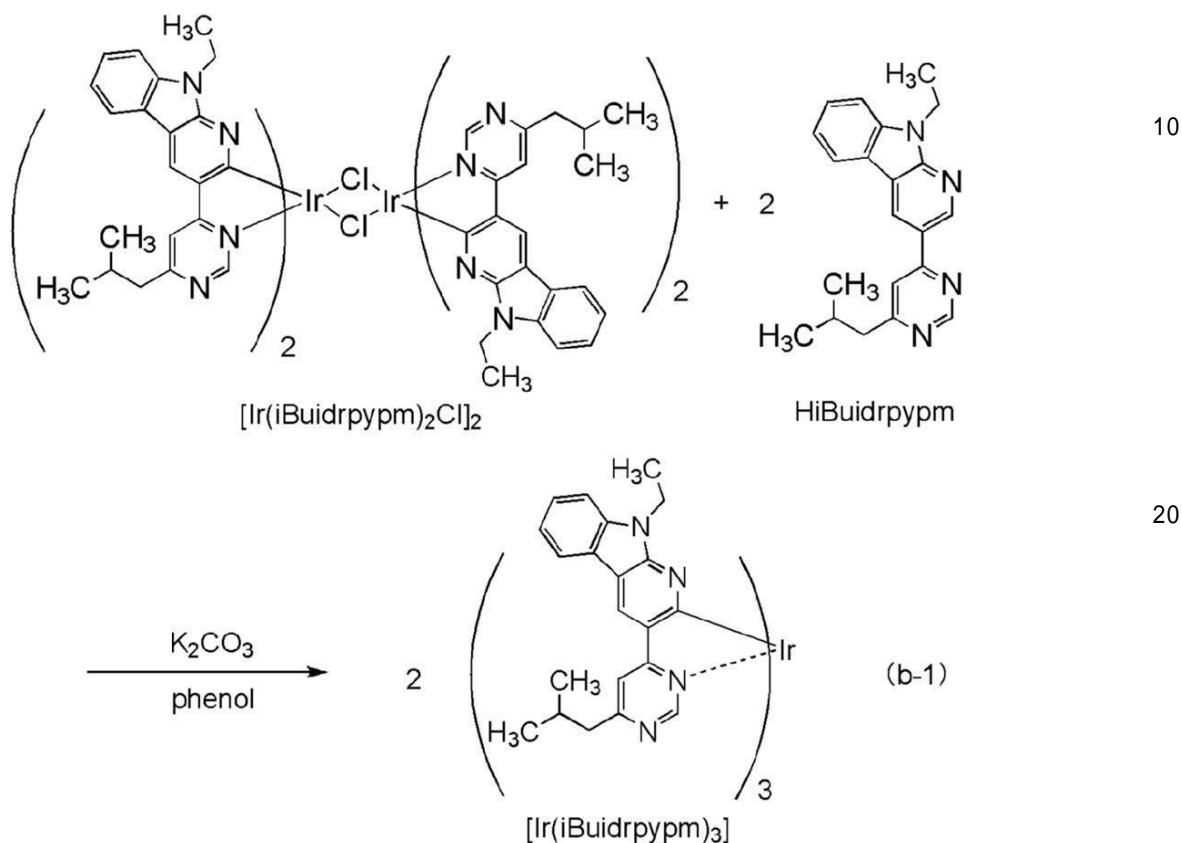
まず、複核錯体 $[\text{Ir}(\text{iBuIdrppy})_2\text{Cl}]_2$ 0.43 g と炭酸カリウム 0.33 g、HiBuIdrppy (略称) 0.39 g、フェノール 4 g を、還流管を付けた 200 mL 三口フラスコに入れ、フラスコ内を窒素置換した。その後、195 で 8 時間加熱した。その後、得られた残渣をメタノールで超音波にかけ、吸引ろ過し、水、メタノールで洗浄した。得られた固体を、ジクロロメタン：酢酸エチル = 1：2（体積比

50

）を展開溶媒とするシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製した後、トルエンとヘキサンの混合溶媒にて再結晶することにより、本発明の有機金属錯体 $[\text{Ir}(\text{iBuidrpypm})_3]$ を黄色粉末として得た（収率 21%）。合成スキームを下記（b-1）に示す。

【0324】

【化29】



【0325】

なお、上記で得られた黄色粉末の核磁気共鳴分光法（ ^1H -NMR）による分析結果を下記に示す。また、 ^1H -NMRチャートを図20に示す。このことから、本合成例において、上述の構造式（112）で表される有機金属錯体 $[\text{Ir}(\text{iBuidrpypm})_3]$ が得られたことがわかった。

【0326】

^1H -NMR. (CDCl_3): 0.82 - 0.85 (m, 9H), 0.89 - 0.95 (m, 18H), 2.12 - 2.18 (m, 3H), 2.65 (d, 6H), 3.68 - 3.75 (m, 3H), 3.88 - 3.94 (m, 3H), 7.16 - 7.20 (m, 6H), 7.34 (t, 3H), 7.66 (s, 3H), 8.00 (d, 3H), 8.49 (s, 6H).

【0327】

次に、 $[\text{Ir}(\text{iBuidrpypm})_3]$ のジクロロメタン溶液の紫外可視吸収スペクトル（以下、単に「吸収スペクトル」という）及び発光スペクトルを測定した。吸収スペクトルの測定には、紫外可視分光光度計（（株）日本分光製 V550型）を用い、ジクロロメタン溶液（ $9.7 \mu\text{mol/L}$ ）を石英セルに入れ、室温で測定を行った。また、発光スペクトルの測定には、絶対PL量子収率測定装置（（株）浜松ホトニクス製 C11347-01）を用い、グローブボックス（（株）ブライド製 LABstar M13（1250/780））にて、窒素雰囲気下でジクロロメタン脱酸素溶液（ $9.7 \mu\text{mol/L}$ ）を石英セルに入れ、密栓し、室温で測定を行った。

【0328】

得られた吸収スペクトル及び発光スペクトルの測定結果を図21に示す。横軸は波長、縦軸は吸収強度および発光強度を表す。また、図21において2本の実線が示されているが、細い実線は吸収スペクトルを示し、太い実線は発光スペクトルを示している。図21に示す吸収スペクトルは、ジクロロメタン溶液 ($9.7 \mu\text{mol/L}$) を石英セルに入れて測定した吸収スペクトルから、ジクロロメタンのみを石英セルに入れて測定した吸収スペクトルを差し引いた結果を示している。

【0329】

図21に示す通り、有機金属錯体 $[\text{Ir}(\text{iBuIdrppy})_3]$ は、 519 nm に発光ピークを有しており、ジクロロメタン溶液からは緑色の発光が観測された。

10

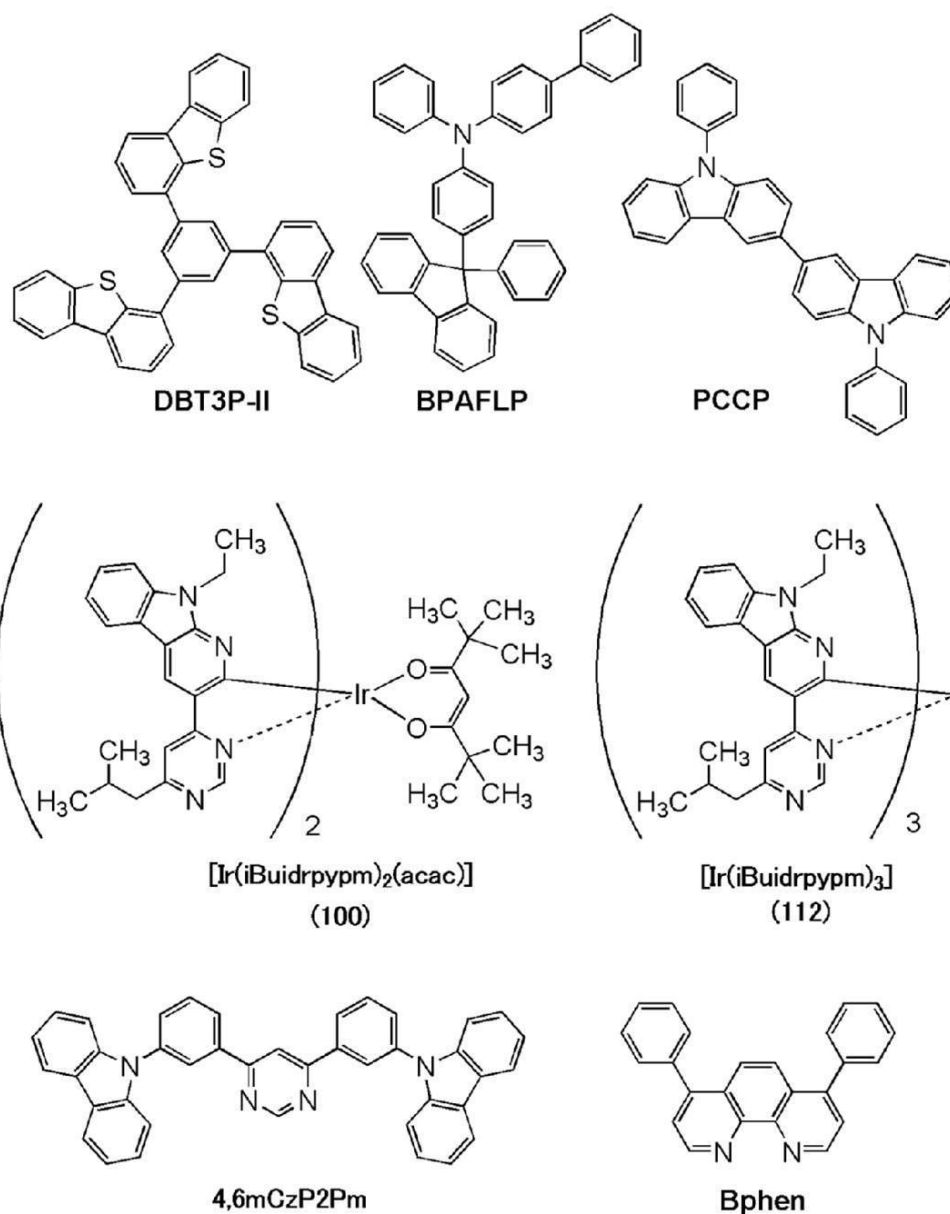
【実施例3】

【0330】

本実施例では、本発明の一態様である有機金属錯体、 $[\text{Ir}(\text{iBuIdrppy})_2(\text{acac})]$ (構造式(100))を用いた発光素子1、 $[\text{Ir}(\text{iBuIdrppy})_3]$ (構造式(112))を用いた発光素子2、をそれぞれ作製した。なお、発光素子1、および発光素子2の作製については、図22を用いて説明する。また、本実施例で用いる材料の化学式を以下に示す。

【0331】

【化 3 0】



【 0 3 3 2 】

発光素子 1 および発光素子 2 の作製

まず、ガラス製の基板 9 0 0 上に酸化珪素を含むインジウム錫酸化物 (ITO) をスパッタリング法により成膜し、陽極として機能する第 1 の電極 9 0 1 を形成した。なお、その膜厚は 1 1 0 nm とし、電極面積は 2 mm × 2 mm とした。

【 0 3 3 3 】

次に、基板 9 0 0 上に発光素子を形成するための前処理として、基板表面を水で洗浄し、2 0 0 °C で 1 時間焼成した後、UV オゾン処理を 3 7 0 秒行なった。

【 0 3 3 4 】

その後、 1×10^{-4} Pa 程度まで内部が減圧された真空蒸着装置に基板を導入し、真空蒸着装置内の加熱室において、1 7 0 °C で 3 0 分間の真空焼成を行った後、基板 9 0 0 を 3 0 分程度放冷した。

【 0 3 3 5 】

次に、第 1 の電極 9 0 1 が形成された面が下方となるように、基板 9 0 0 を真空蒸着装置内に設けられたホルダーに固定した。本実施例では、真空蒸着法により、EL 層 9 0 2 を

構成する正孔注入層 911、正孔輸送層 912、発光層 913、電子輸送層 914、電子注入層 915 が順次形成される場合について説明する。

【0336】

真空装置内を 1×10^{-4} Pa に減圧した後、1,3,5-トリ(ジベンゾチオフェン-4-イル)ベンゼン(略称: DBT3P-II)と酸化モリブデンとを、DBT3P-II:酸化モリブデン=4:2(質量比)となるように共蒸着し、第1の電極 901 上に正孔注入層 911 を形成した。膜厚は 60 nm とした。なお、共蒸着とは、異なる複数の物質をそれぞれ異なる蒸発源から同時に蒸発させる蒸着法である。

【0337】

次に、9-フェニル-9H-3-(9-フェニル-9H-カルバゾール-3-イル)カルバゾール(略称: PCCP)を 20 nm 蒸着し、正孔輸送層 912 を形成した。

10

【0338】

次に、正孔輸送層 912 上に発光層 913 を形成した。

【0339】

発光素子1の場合は、9,9'-(ピリミジン-4,6-ジイルジ-3,1-フェニレン)ビス(9H-カルバゾール)(略称: 4,6mCzP2Pm)、PCCP、[Ir(iBuidrpypm)₂(acac)]を、4,6mCzP2Pm:PCCP:[Ir(iBuidrpypm)₂(acac)]=0.7:0.3:0.05(質量比)となるように共蒸着した。なお、膜厚は、40 nm となるように発光層 913 を形成した。

20

【0340】

発光素子2の場合は、4,6mCzP2Pm、PCCP、[Ir(iBuidrpypm)₃]を、4,6mCzP2Pm:PCCP:[Ir(iBuidrpypm)₃]=0.7:0.3:0.05(質量比)となるように共蒸着した。なお、膜厚は、40 nm となるように発光層 913 を形成した。

【0341】

次に、発光素子1および発光素子2の発光層 913 上に、4,6mCzP2Pmを 20 nm 蒸着した後、Bphenを 10 nm 蒸着し、電子輸送層 914 を形成した。

【0342】

さらに電子輸送層 914 上に、フッ化リチウムを 1 nm 蒸着し、電子注入層 915 を形成した。

30

【0343】

最後に、電子注入層 915 上にアルミニウムを 200 nm の膜厚となるように蒸着し、陰極となる第2の電極 903 を形成し、発光素子1および発光素子2を得た。なお、上述した蒸着過程において、蒸着は全て抵抗加熱法を用いた。

【0344】

以上により得られた発光素子1および発光素子2の素子構造を表1に示す。

【0345】

【表 1】

	第1 の電極	正孔 注入層	正孔 輸送層	発光層	電子 輸送層		電子 注入層	第2 の電極
発光素子 1	ITO (110nm)	DBT3P-II :MoO _x (4:2 60nm)	PCCP (20nm)	*	4,6mCzP2Pm (20nm)	Bphen (10nm)	LiF (1nm)	Al (200nm)
発光素子 2	ITO (110nm)	DBT3P-II :MoO _x (4:2 60nm)	PCCP (20nm)	**	4,6mCzP2Pm (20nm)	Bphen (10nm)	LiF (1nm)	Al (200nm)

*4,6mCzP2Pm:PCCP:[Ir(iBuidrpypm)₂(acac)] (0.7:0.3:0.05 40nm)

** 4,6mCzP2Pm:PCCP:[Ir(iBuidrpypm)₃] (0.7:0.3:0.05 40nm)

10

【0346】

また、作製した発光素子1および発光素子2は、大気に曝されないように窒素雰囲気グローブボックス内において封止した(シール材を素子の周囲に塗布し、封止時にUV処理、及び80℃にて1時間熱処理)。

【0347】

発光素子1および発光素子2の動作特性

20

作製した発光素子1および発光素子2について測定した。なお、測定は室温(25℃)に保たれた雰囲気で行った。

【0348】

発光素子1および発光素子2の電流密度-輝度特性を図23、電圧-輝度特性を図24、輝度-電流効率特性を図25、電圧-電流特性を図26にそれぞれ示す。

【0349】

また、1000cd/m²付近における発光素子1および発光素子2の主な初期特性値を以下の表2に示す。

【0350】

【表 2】

30

	電圧 (V)	電流 (mA)	電流密度 (mA/cm ²)	色度(x,y)	輝度 (cd/m ²)	電流 効率 (cd/A)	ハーフ 効率 (lm/W)	外部 量子効率 (%)
発光素子 1	3.2	0.043	1.1	(0.30,0.64)	980	91	89	25
発光素子 2	3.3	0.080	2.0	(0.31,0.64)	1000	53	50	14

40

【0351】

また、図27に発光素子1および発光素子2に25mA/cm²の電流密度で電流を流した際の発光スペクトルを示す。図27に示す通り、発光素子1の発光スペクトルおよび発光素子2の発光スペクトルは、いずれも520nm付近にピークを有しており、本発明の一態様である有機金属錯体[Ir(iBuidrpypm)₂(acac)]および[Ir(iBuidrpypm)₃]の緑色発光に由来していることが示唆される。

【符号の説明】

【0352】

101 第1の電極

50

1 0 2	E L 層	
1 0 3	第 2 の電極	
1 1 1	正孔注入層	
1 1 2	正孔輸送層	
1 1 3	発光層	
1 1 4	電子輸送層	
1 1 5	電子注入層	
2 0 1	第 1 の電極	
2 0 2 (1)	第 1 の E L 層	
2 0 2 (2)	第 2 の E L 層	10
2 0 2 (n - 1)	第 (n - 1) の E L 層	
2 0 2 (n)	第 (n) の E L 層	
2 0 4	第 2 の電極	
2 0 5	電荷発生層	
2 0 5 (1)	第 1 の電荷発生層	
2 0 5 (2)	第 2 の電荷発生層	
2 0 5 (n - 2)	第 (n - 2) の電荷発生層	
2 0 5 (n - 1)	第 (n - 1) の電荷発生層	
3 0 1	素子基板	
3 0 2	画素部	20
3 0 3	駆動回路部 (ソース線駆動回路)	
3 0 4 a、3 0 4 b	駆動回路部 (ゲート線駆動回路)	
3 0 5	シール材	
3 0 6	封止基板	
3 0 7	配線	
3 0 8	F P C (フレキシブルプリントサーキット)	
3 0 9	F E T	
3 1 0	F E T	
3 1 2	電流制御用 F E T	
3 1 3 a、3 1 3 b	第 1 の電極 (陽極)	30
3 1 4	絶縁物	
3 1 5	E L 層	
3 1 6	第 2 の電極 (陰極)	
3 1 7 a、3 1 7 b	発光素子	
3 1 8	空間	
3 2 0 a、3 2 0 b	導電膜	
3 2 1、3 2 2	領域	
3 2 3	引き回し配線	
3 2 4	有色層 (カラーフィルタ)	
3 2 5	黒色層 (ブラックマトリクス)	40
3 2 6、3 2 7、3 2 8	F E T	
4 0 1	基板	
4 0 2	第 1 の電極	
4 0 3 a、4 0 3 b、4 0 3 c	E L 層	
4 0 4	第 2 の電極	
4 0 5	発光素子	
4 0 6	絶縁膜	
4 0 7	隔壁	
9 0 0	基板	
9 0 1	第 1 の電極	50

9 0 2	E L 層	
9 0 3	第 2 の電極	
9 1 1	正孔注入層	
9 1 2	正孔輸送層	
9 1 3	発光層	
9 1 4	電子輸送層	
9 1 5	電子注入層	
2 0 0 0	タッチパネル	
2 0 0 0 '	タッチパネル	
2 5 0 1	表示パネル	10
2 5 0 2 R	画素	
2 5 0 2 t	トランジスタ	
2 5 0 3 c	容量素子	
2 5 0 3 g	走査線駆動回路	
2 5 0 3 t	トランジスタ	
2 5 0 9	F P C	
2 5 1 0	基板	
2 5 1 1	配線	
2 5 1 9	端子	
2 5 2 1	絶縁層	20
2 5 2 8	絶縁体	
2 5 5 0 R	発光素子	
2 5 6 0	封止層	
2 5 6 7 B M	遮光層	
2 5 6 7 p	反射防止層	
2 5 6 7 R	着色層	
2 5 7 0	基板	
2 5 9 0	基板	
2 5 9 1	電極	
2 5 9 2	電極	30
2 5 9 3	絶縁層	
2 5 9 4	配線	
2 5 9 5	タッチセンサ	
2 5 9 7	接着層	
2 5 9 8	配線	
2 5 9 9	端子	
2 6 0 1	パルス電圧出力回路	
2 6 0 2	電流検出回路	
2 6 0 3	容量	
2 6 1 1	トランジスタ	40
2 6 1 2	トランジスタ	
2 6 1 3	トランジスタ	
2 6 2 1	電極	
2 6 2 2	電極	
4 0 0 0	照明装置	
4 0 0 1	基板	
4 0 0 2	発光素子	
4 0 0 3	基板	
4 0 0 4	電極	
4 0 0 5	E L 層	50

4 0 0 6	電極	
4 0 0 7	電極	
4 0 0 8	電極	
4 0 0 9	補助配線	
4 0 1 0	絶縁層	
4 0 1 1	封止基板	
4 0 1 2	シール材	
4 0 1 3	乾燥剤	
4 0 1 5	拡散板	
4 1 0 0	照明装置	10
4 2 0 0	照明装置	
4 2 0 1	基板	
4 2 0 2	発光素子	
4 2 0 4	電極	
4 2 0 5	E L 層	
4 2 0 6	電極	
4 2 0 7	電極	
4 2 0 8	電極	
4 2 0 9	補助配線	
4 2 1 0	絶縁層	20
4 2 1 1	封止基板	
4 2 1 2	シール材	
4 2 1 3	バリア膜	
4 2 1 4	平坦化膜	
4 2 1 5	拡散板	
4 3 0 0	照明装置	
5 1 0 1	ライト	
5 1 0 2	ホイール	
5 1 0 3	ドア	
5 1 0 4	表示部	30
5 1 0 5	ハンドル	
5 1 0 6	シフトレバー	
5 1 0 7	座席シート	
5 1 0 8	インナーリアビューミラー	
7 1 0 0	テレビジョン装置	
7 1 0 1	筐体	
7 1 0 3	表示部	
7 1 0 5	スタンド	
7 1 0 7	表示部	
7 1 0 9	操作キー	40
7 1 1 0	リモコン操作機	
7 2 0 1	本体	
7 2 0 2	筐体	
7 2 0 3	表示部	
7 2 0 4	キーボード	
7 2 0 5	外部接続ポート	
7 2 0 6	ポインティングデバイス	
7 3 0 2	筐体	
7 3 0 4	表示部	
7 3 0 5	時刻を表すアイコン	50

7 3 0 6 その他のアイコン
 7 3 1 1 操作ボタン
 7 3 1 2 操作ボタン
 7 3 1 3 接続端子
 7 3 2 1 バンド
 7 3 2 2 留め金
 7 4 0 0 携帯電話機
 7 4 0 1 筐体
 7 4 0 2 表示部
 7 4 0 3 操作用ボタン
 7 4 0 4 外部接続部
 7 4 0 5 スピーカ
 7 4 0 6 マイク
 7 4 0 7 カメラ

7 5 0 0 (1) 、 7 5 0 0 (2)

筐体

7 5 0 1 (1) 、 7 5 0 1 (2)

第 1 面

7 5 0 2 (1) 、 7 5 0 2 (2)

第 2 面

8 0 0 1 照明装置

8 0 0 2 照明装置

8 0 0 3 照明装置

9 3 1 0 携帯情報端末

9 3 1 1 表示部

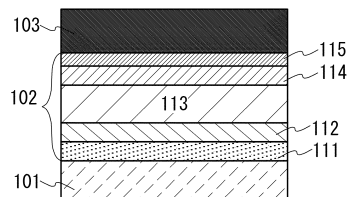
9 3 1 2 表示領域

9 3 1 3 ヒンジ

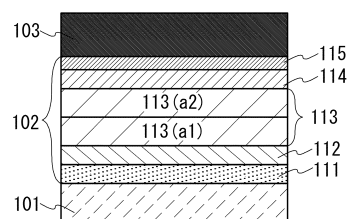
9 3 1 5 筐体

【 図 1 】

(A)

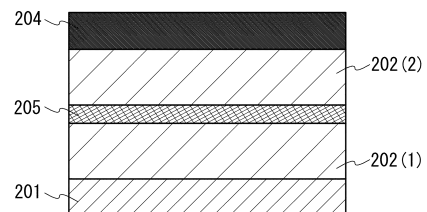


(B)

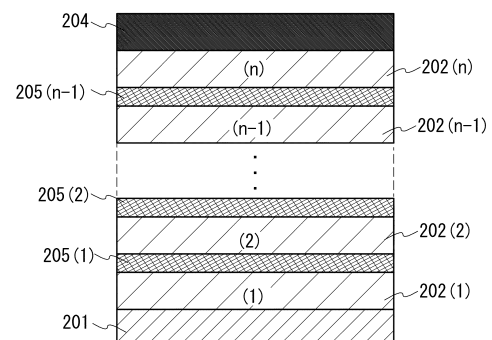


【 図 2 】

(A)



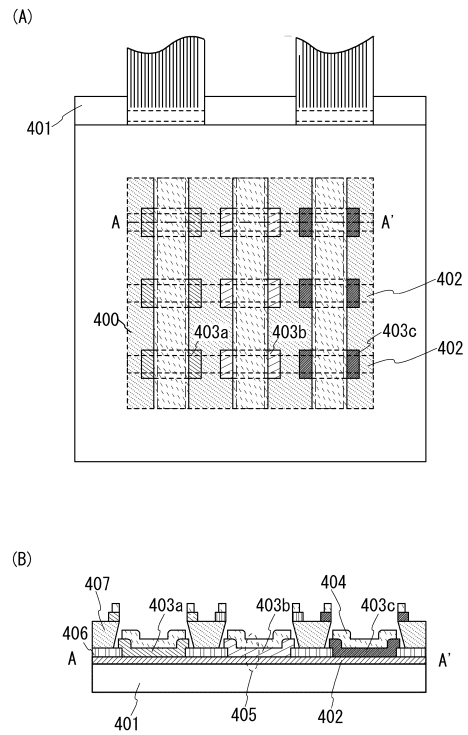
(B)



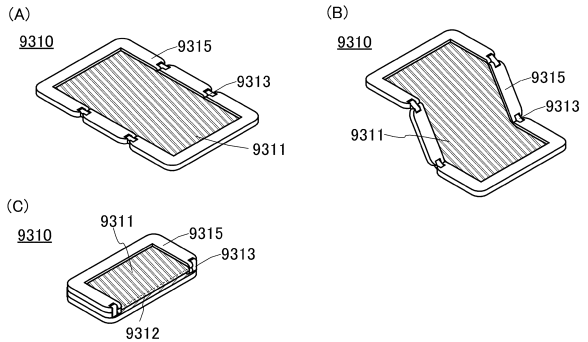
10

20

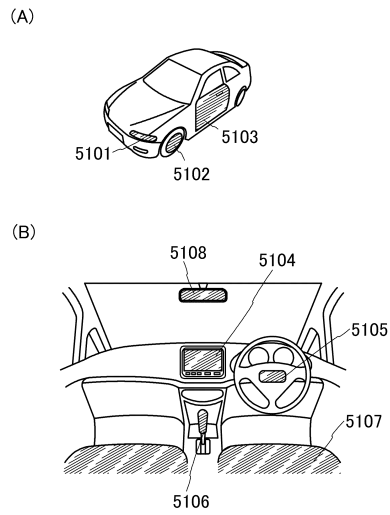
【圖 4】



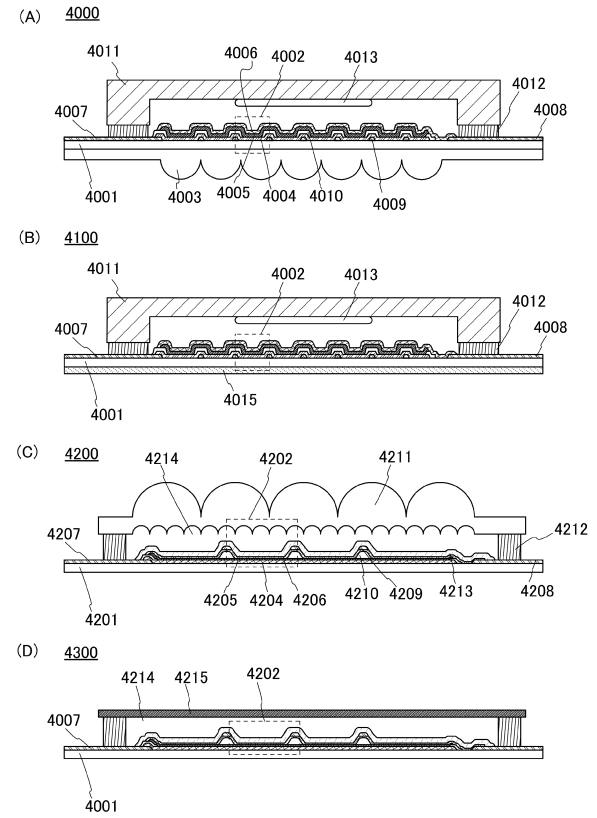
【 図 6 】



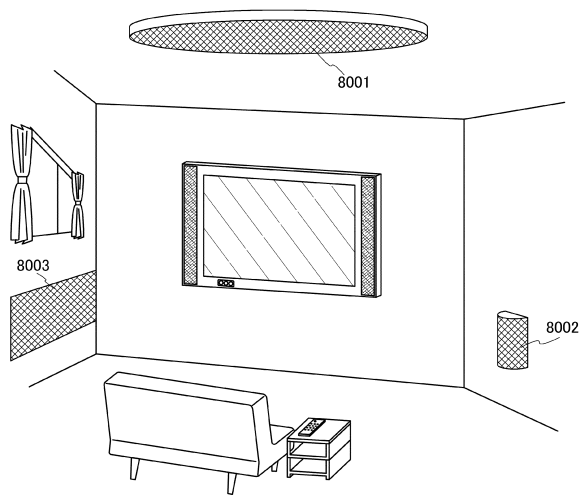
【図 7】



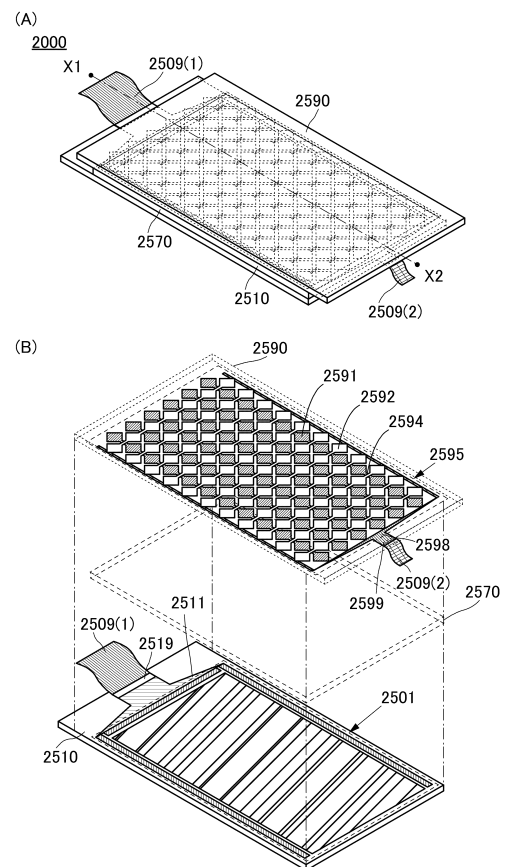
【図 8】



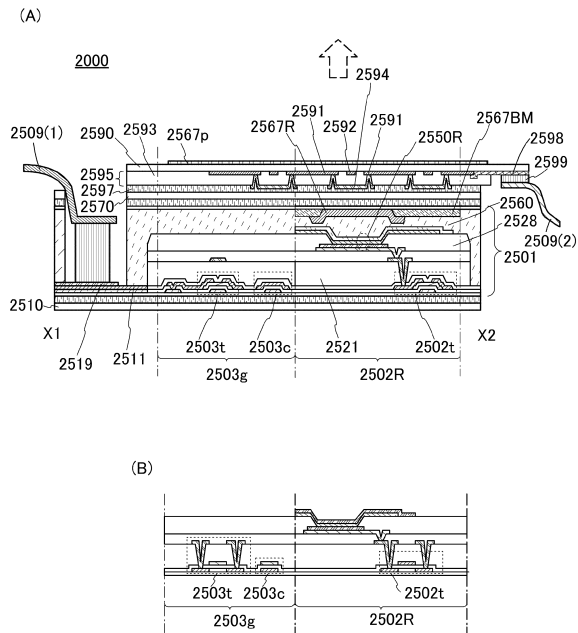
【図 9】



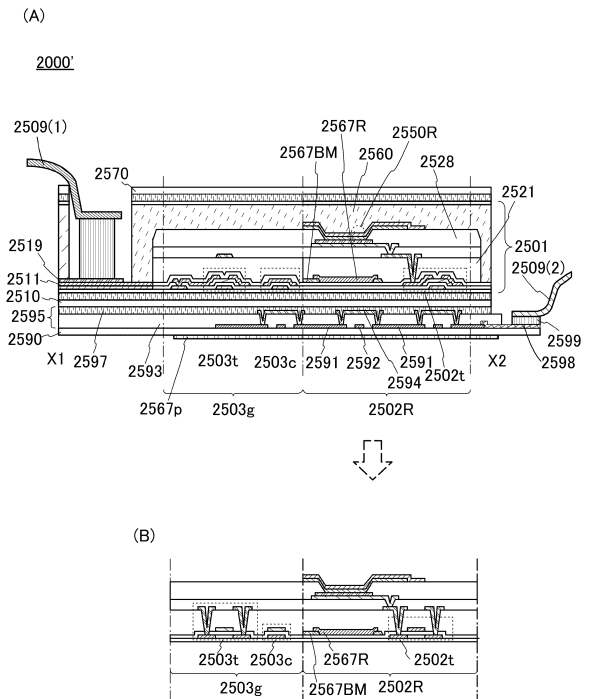
【図 10】



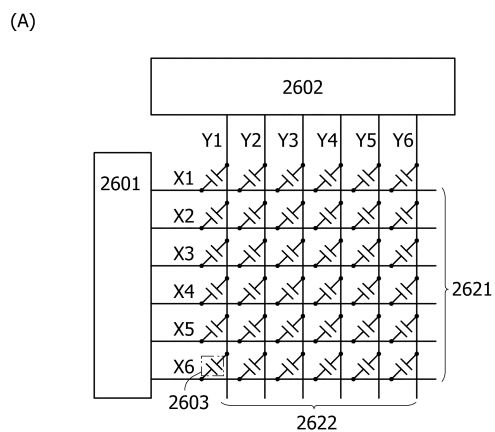
【 図 1 1 】



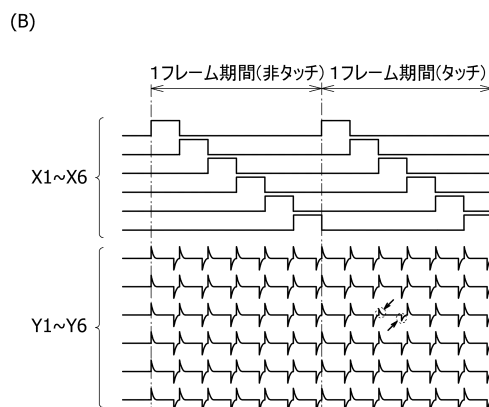
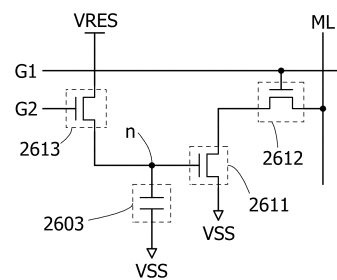
【 図 1 2 】



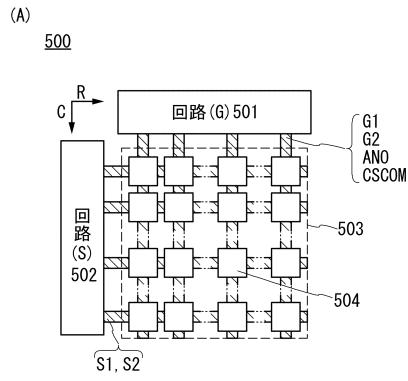
【 図 1 3 】



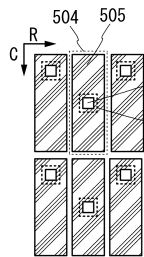
【 図 1 4 】



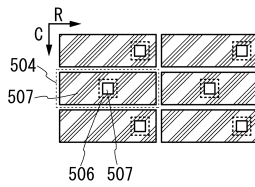
【図 15】



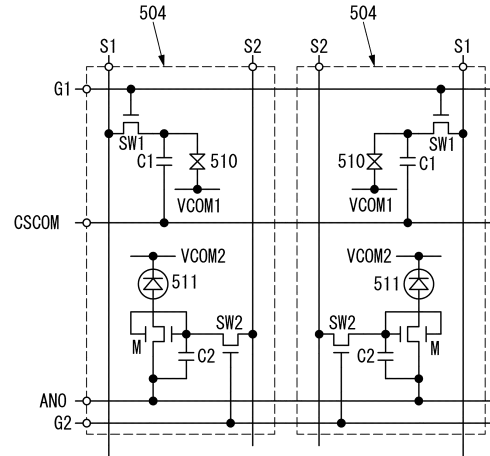
(B1)



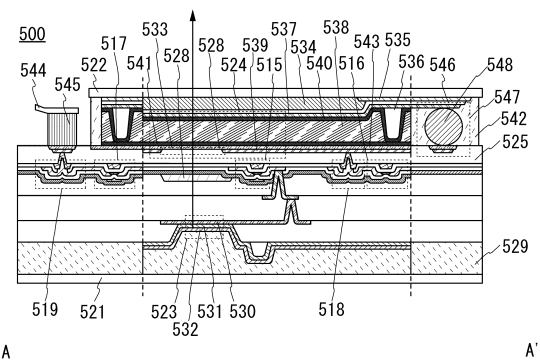
(B2)



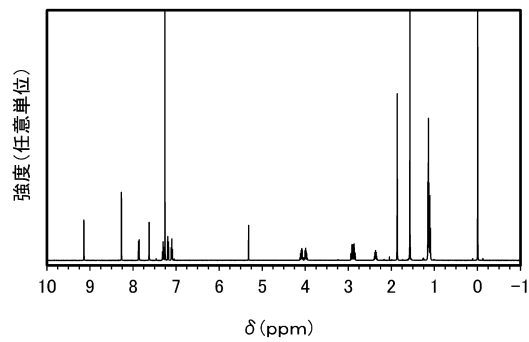
【図 16】



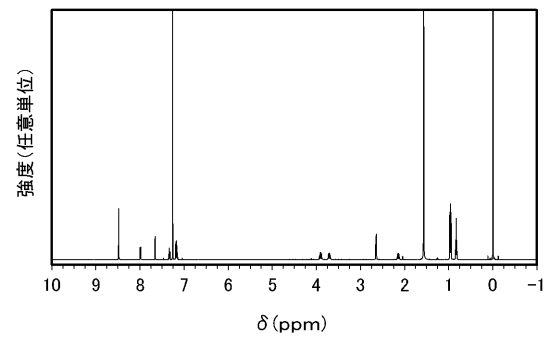
【図 17】



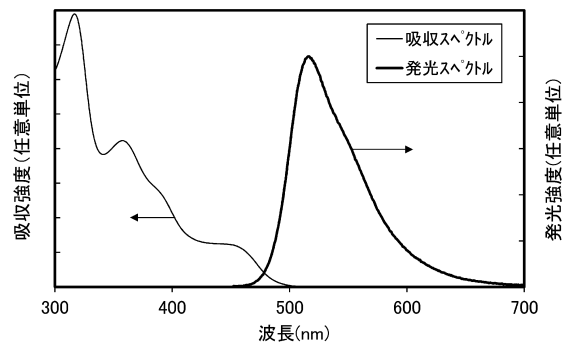
【図 18】



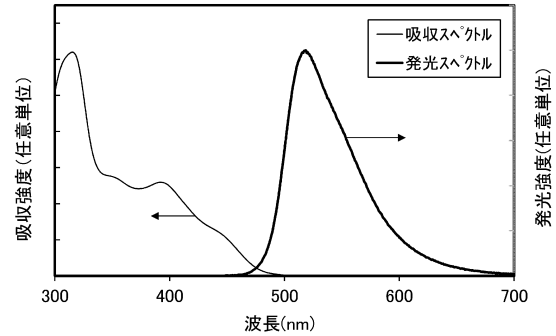
【図 20】



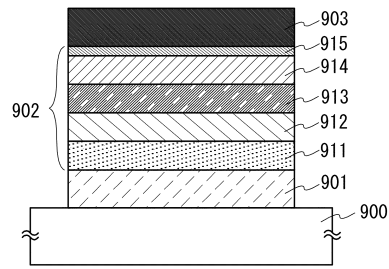
【図 19】



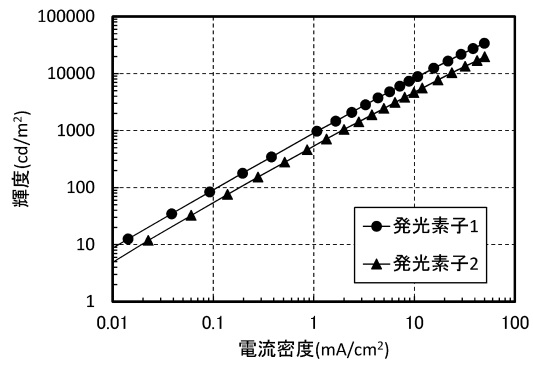
【図 21】



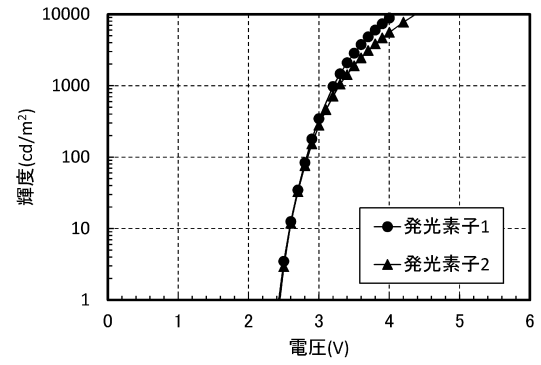
【図 2 2】



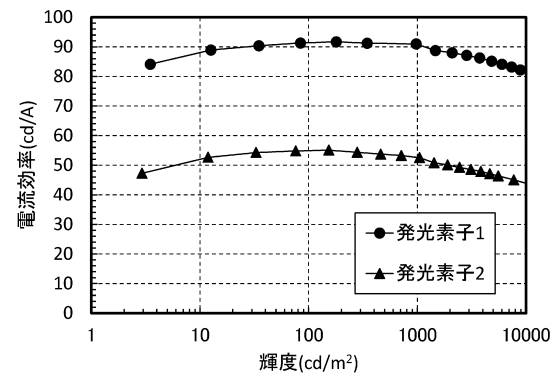
【図 2 3】



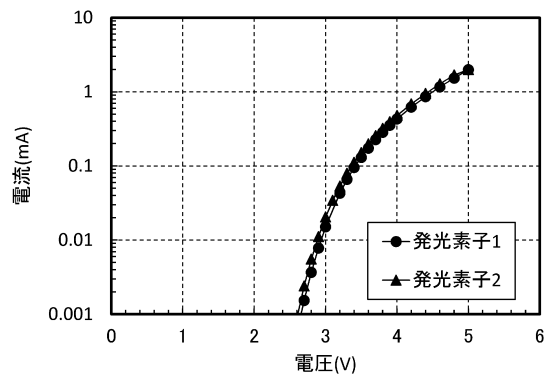
【図 2 4】



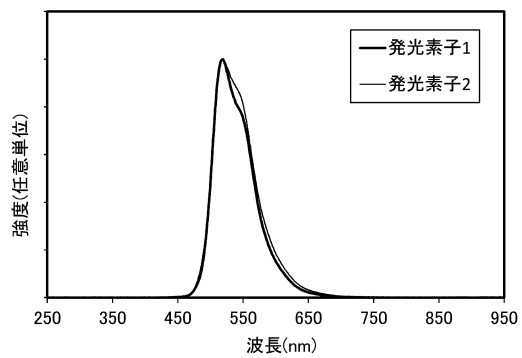
【図 2 5】



【図 2 6】



【図 2 7】



フロントページの続き

(56)参考文献 特開2009-013366(JP,A)
米国特許出願公開第2013/0306940(US,A1)
特開2015-005736(JP,A)
特開2012-149030(JP,A)
国際公開第2015/117718(WO,A1)
特開2015-083560(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
C07F 15/00
C09K 11/06
H01L 51/50
C07D 471/04
CAplus/REGISTRY(STN)